明細書

ヘテロアリールオキシ含窒素飽和ヘテロ環誘導体

5 技術分野

本発明は、医薬の分野において有用なヘテロアリールオキシ窒素含有飽和ヘテロ環誘導体に関する。この化合物は、ヒスタミン受容体H3拮抗物質として作用し、各種の循環器系疾患、神経系疾患、代謝系疾患等の予防又は治療薬として有用である。

10 背景技術

哺乳動物を始めとする生物において、生理学的に活性な内因性因子であるヒスタミンは、神経伝達物質として機能し、広範囲にわたる薬理活性を有することが明らかとなっている [例えば、ライフ・サイエンス (Life Science)、17巻、1975年、p503参照]。免疫組織化学的研究により後視床下部の結節乳頭核にヒスタミン作動性 (産生) 細胞体が存在し、また、ヒスタミン神経繊維が脳内の非常に広い範囲に投射していることが明らかとなっており、ヒスタミンの多様な薬理作用を裏付けている [例えば、ジャーナル・オブ・コンプリヘンシブ・ニューロロジー (Journal of Comprehensive Neurology)]、273巻、283頁参照)。

20 後視床下部の結節乳頭核におけるヒスタミン作動性神経の存在は、脳機能においてヒスタミンが特に視床下部の機能(睡眠、覚醒リズム、内分泌、摂食・摂水行動、性行動など)に関連する生理機能の制御に重要な役割を果たしていることを示唆している[例えば、プログレス・イン・ニューロバイオロジー(Progress in Neurobiology)、63巻、637頁(2001年)25 参照]。

覚醒状態の維持に関連する脳の領域、例えば大脳皮質への投射が存在することは、覚醒状態または覚醒一睡眠のサイクルの調整する際の役割を示唆する。海馬または扁桃様複合体のような多くの辺縁構造に対する投射が存在することは、自律神経の調節、情緒、動機づけられた行動の制御及び学習・記憶過程での役割を

示唆する。

5

10

15

20

25

ヒスタミンは、産生細胞より放出されると細胞膜表面上または標的細胞内の受容体と称される特定の高分子と作用することによりその薬理作用を発揮し、種々の身体機能の調整を行っている。これまでに4種のヒスタミン受容体が見出されている。特に、ヒスタミンの中枢及び末梢の神経機能に関与する受容体として、ヒスタミンH3受容体の存在が種々の薬理学・生理学的研究により示されてきたが[例えば、トレンズ・イン・ファーマコロジカルサイエンス(Trends in Pharmacological Science)、8巻、24ページ(1986年)参照]、近年になり、ヒト及び齧歯類ヒスタミンH3受容体遺伝子が同定され、その存在が明らかとされた[例えば、モレキュラー・ファーマコロジー(Molecular Pharmacology)、55巻、1101ページ(1999年)参照]。

ヒスタミンH3受容体は中枢または末梢神経細胞のシナプス前膜に存在して自 己受容体として機能し、ヒスタミンの放出を制御するとともに、他の神経伝達物 質の放出をも制御することが示されている。即ち、ヒスタミンH3受容体作動薬 または拮抗薬或いは逆作動薬は、神経終末からのヒスタミン、ノルアドレナリン、 セロトニン、アセチルコリン或いはドーパミンなどの遊離調整を行っていること が報告されている。例えば、(R) - (α) -メチルヒスタミンのような作動薬 によりこれら神経伝達物質の放出は抑制され、またチオペラミド (Thiope r a m i d e) のような拮抗剤或いは逆作動性薬により促進される [例えば、ト レンズ・イン・ファーマコロジカルサイエンス(Trends in Phar macological Science)、19巻、177頁(1998年) 参照]。最近の研究により、ヒスタミンH3受容体は受容体発現細胞・組織また は発現細胞・組織由来の膜画分において、更には生体内において非常に高い恒常 的活性(内因性作動性因子、例えばヒスタミンが不在の状態で観察される活性) を有することが示されている[例えば、ネイチャー(Nature)、408巻、 860頁参照]。これらの恒常的活性は、逆作動性薬により抑制されることが報 告されている。例えば、チオペラミド或いはシプロキシファンにより、恒常的な 自己受容体活性が抑制され、その結果、神経終末よりの神経伝達物質の放出、例

えばヒスタミンの放出・遊離が促進される。

ラット動物実験において、ヒスタミン合成酵素(ヒスチジンデカルボキシラーゼ)の高度な選択的阻害剤がその覚醒を阻害することから、ヒスタミンが行動的 覚醒を調整する上で機能していることが示されている。また、ネコにおいて、ヒ スタミンH3受容体作動薬である(R)ー(α)ーメチルヒスタミンの投与は、深い徐波の睡眠を増加させる[例えば、ブレイン・リサーチ(Brain Research)、523巻、325頁(1990年)参照]。逆に、ヒスタミン H3受容体拮抗薬或いは逆作動薬であるチオペラミドは、用量依存的に覚醒状態を増加させる。また、チオペラミドは徐波及びレム睡眠を減少させる[例えば、ライフ・サイエンス(Life Science)、48巻、2397頁(19

10 ライフ・サイエンス (Life Science)、48巻、2397頁 (19 - 91年) 参照]。

また、ヒスタミンH3受容体拮抗薬或いは逆作動薬であるチオペラミドまたは GT-2331は、ナルコレプシー犬の情動脱力発作及び睡眠を減少させる [例 えば、スリープ (S1eep)、24 巻、要旨集 A23頁 (2001年) 参 照]。これらの知見は、H3受容体が覚醒一睡眠の調整及び睡眠障害を伴う疾患 に関与していることを示唆しており、選択的H3作動薬または拮抗剤、或いは逆 作動薬が睡眠障害や睡眠障害を伴う各種疾患 (例えば特発性過眠症、反復性過眠症、真性過眠症、ナルコレプシー、睡眠時周期性四肢運動障害、睡眠時無呼吸症 候群、概日リズム障害、慢性疲労症候群、レム睡眠障害、老齢者不眠、夜勤勤労 者睡眠不衛生、特発性不眠症、反復性不眠症、真性不眠症、うつ病、統合失調症)の治療に有用である可能性があることを示唆する。

ラット動物実験において、ヒスタミンH3受容体拮抗薬或いは逆作動薬である チオペラミドまたはGT-2331の投与は、学習障害(LD)注意欠陥多動性 障害(ADHD)様症状を改善させる[例えば、ビヘイビアル・プレイン・リサ -チ(Behavioral Brain Research)、131巻、1 51頁(2002年)参照]。これらの知見は、選択的H3作動薬または拮抗剤、 或いは逆作動薬が、学習障害又は注意欠陥他動性障害の治療及び/又は予防に有 用である可能性を示唆する。

ラット動物実験において、脳室内にヒスタミンを投与することにより摂食行動

が抑制されることから、ヒスタミンが摂食行動調整に関与していることが示唆されている [例えば、プレイン・リサーチ(Brain Research)、793巻、279ページ(1998年)参照]。

ヒスタミンH3 受容体拮抗薬或いは逆作動薬であるチオペラミドは、用量依存的に摂食行動を抑制する。また、チオペラミドは脳内ヒスタミンの遊離を促進する [例えば、ライフ・サイエンス (Life Science)、69巻、469 頁(2001年)参照]。これらの知見は、H3 受容体は摂食行動調整に関与していること、及びH3拮抗剤或いは逆作動薬が、摂食障害・肥満・糖尿病・やせ・高脂血症等の代謝系疾患の予防または治療に有用である可能性を示唆する。

5

- 10 ラット動物実験において、ヒスタミンH3受容体作動薬である(R) (α) メチルヒスタミンの投与は、基礎拡張期血圧を用量依存的に低下させる。また、これらの作用はヒスタミンH3受容体拮抗薬或いは逆作動薬であるチオペラミドにより拮抗される[例えば、 ジャーナル・オブ・フィジオロジー・アンド・ファーマコロジー(Journal of Physiology and Pharmacology)、49巻、191頁(1998年)参照]。これらの知見は、ヒスタミンH3受容体が、血圧、心拍、心臓血管の拍出量の調整に関与していることを示唆しており、ヒスタミンH3受容体作動薬または拮抗剤或いは逆作動薬が、高血圧・各種心疾患等の循環器系疾患の予防または治療に有用である可能性を示唆する。
- 20 ラット動物実験において、ヒスタミンH3受容体作動薬である(R) (α) メチルヒスタミンの投与は、対物認識テスト及び受動退避テストにおける対物認識力・学習効果を低下させる。一方、ヒスタミンH3受容体拮抗薬或いは逆作動薬であるチオペラミドは、スコポラミン誘発健忘症試験において、同薬剤による健忘を、用量依存的に軽減させる[例えば、ピヘイピアル・プレイン・リサーチ (Behavioural Brain Research)、104巻、147頁(1999年)参照]。これらの知見は、ヒスタミンH3受容体拮抗剤或いは逆作動薬が、記憶・学習障害を伴う各種疾患、例えばアルツハイマー病・パーキンソン病或いは注意欠陥・多動性症等の予防または治療に有用である可能性を示唆する。

10

マウス動物実験において、ヒスタミンH3受容体拮抗薬或いは逆作動薬であるチオペラミドは、電撃刺激により誘導される痙攣またはペンチレンテトラゾール(PTZ)により誘発されるてんかん様発作を用量依存的に抑制することが示されている [例えば、ユーロピアン・ジャーナル・オブ・ファーマコロジー(European Journal of Pharmacology)、234巻、129頁(1993年)及び ファーマコロジー・バイオケミストリー・アンド・ビヘイピア(Pharmacology, Biochemistry and Behavor)、68巻、735頁(2001年)参照]。これらの知見はヒスタミンH3受容体拮抗薬或いは逆作動薬が、てんかんまたは中枢性痙攣の予防または治療に有用である可能性を示唆している。

ヒスタミンH 3 受容体拮抗作用或いは逆作動性を有する化合物としては、上記の チオペラミドまたはシクロキシファンの他に、例えば下記式 (A)

で表される化合物が記載されている [WO02/40461号公報]。

15 上記式(A)に記載されている化合物は、ピロリジニル基と酸素原子との間に、 プロピレン基が存在しているのに対して、本発明に係る化合物(I)においては、 酸素原子とピロリジニル基とは、直接結合している点において異なる。さらに、 式(A)の化合物では、酸素原子に結合しているのは、フェニル基であるのに対 して、本発明に係る化合物では、下記式(I-1)

20

(式中、各記号は前記に同じ)で表される基であり、該環内のX1、X2 又はX3 のうちの少なくとも1つが、窒素原子である点においても異なる。

また、ヒスタミンH 3 受容体拮抗作用を有する化合物として、下記式 (B)

で表される化合物が記載されている [例えば、WO02/06223号公報]。 上記式(B)で表される化合物は、本発明に係る化合物の構成要素の一部である4-アセチルフェノキシ基及びピロリジニル基を有しているが、4-アセチルフェノキシ基とピロリジニルの間には、プロピレン基を介している点において、構造上異なる。また、上記式(B)のピロリジニル基中の窒素原子の位置も、本発明に係る化合物とは異なる。

また、ヒスタミンH3受容体拮抗作用を有する化合物として、下記式(C)

10

15

5

で表される化合物が記載されている [例えば、特開2003-064081号公報]。

上記式(C)で表される化合物は、オクタヒドロピリド[1, 2-a]ピラジニル基を有しているが、本発明に係る化合物については、式(I)中のY部分には、例えばピロリジニル基又はオクタヒドロキノリジニル基等の環内に窒素原子を1有する単環若しくは双環性の基を示す点で異なる。さらに、オクタヒドロピリド[1, 2-a]ピラジニル基と酸素原子とは、プロピレン基を介して結合しているが、本発明に係る化合物については、アルキレン基を介さず、直接結合している点においても、構造上本質的に異なる。

20 また、下記式 (D)

で表されるN-イソプロピルーピペリジン-4-イル基を有する化合物がヒスタミンH3受容体に強くかつ選択的に結合する化合物として、記載されている [例えば、WO03/024929号公報参照]。上記式(D)で表される化合物は、N-イソプロピルピペリジン-4-イル基を有する点において、本発明に係る化合物と共通するが、式(I)で表される本発明に係る化合物は、ビフェニル基を有してはおらず、また、式(D)で表される化合物において、ビフェニル基とN-イソプロピルピペリジン-4-イル基とは、カルバモイルメチル基を介して結合しているのに対して、本発明に係る化合物においては、式(I)の置換ピペリジニル基は、酸素原子を介して、前記式(I-1)

5

10

(式中、各記号は前記定義に同じ)で表される基と結合している点においても異なる。

また、N-ベンジルホモピペリジン-3-イルオキシ基を有する化合物として、 15 下記式 (E)

で表される化合物が記載されている[例えば、WO01/19817号公報]。 上記式(E)で表される化合物は、ホモピペリジンのNの位置が、本発明に係る

20

25

化合物のNの位置とでは異なる。さらに、上記式(E)で表される化合物は、ニコチン性アセチルコリンレセプターリガンドとしての性質を有するものであるのに対して、本発明に係る化合物は、ヒスタミンH3受容体拮抗薬又は逆作動薬としての性質を有するものである。また、WO01/19817号公報には、上記式(E)で表される化合物が、ヒスタミンH3受容体拮抗薬又は逆作動薬として作用することについての記載はなく、これらを示唆する記載もない。

また、N-エチルピロリジン-3-イルオキシピラジニル基を有する化合物としては、下記式(F)

10 で表される化合物が記載されている [例えば、WO 0 1 / 6 0 8 0 6 号公報]。 上記式(F)で表される化合物は、式(F)中のピラジン環の3及び6位にメチル基を有している点において、本発明に係る化合物と構造上異なる。また、この化合物の用途は、CRF受容体リガンドであり、上記WO 0 1 / 6 0 8 0 6 号公報には、ヒスタミンH 3 受容体拮抗薬又は逆作動薬としての記載はなく、また、 15 これらを示唆する記載もない。

本発明は、ヒスタミンがヒスタミンH3受容体に結合することを拮抗する作用 或いはヒスタミンH3受容体に有する恒常的活性を抑制する活性を有するヘテロ アリールオキシ含窒素飽和ヘテロ環誘導体を提供するとともに、これを用いた肥 満症、糖尿病、ホルモン分泌異常、高脂血症、痛風、脂肪肝等の代謝系疾患、例 えば狭心症、急性・うっ血性心不全、心筋梗塞、環状動脈硬化症、高血圧、腎臓 病、睡眠障害や睡眠障害を伴う各種疾患、例えば特発性過眠症、反復性過眠症、 真性過眠症、ナルコレプシー、睡眠時周期性四肢運動障害、睡眠時無呼吸症候群、 概日リズム障害、慢性疲労症候群、レム睡眠障害、老齢者不眠、夜勤勤労者睡眠 不衛生、特発性不眠症、反復性不眠症、真性不眠症、電解質異常等の循環器系疾 患、例えば過食症、情動障害、うつ病、不安、癲癇、譫妄、痴呆、統合失調症、 注意欠陥・多動性障害、記憶障害、アルツハイマー氏病、パーキンソン病、睡眠障害、認知障害、運動障害、感覚異常、嗅覚障害、てんかん、モルヒネ耐性、麻薬依存症、アルコール依存症等の中枢及び末梢神経系疾患の予防剤又は治療剤を提供することを目的とする。

5 発明の開示

10

本発明者らは、ヒスタミンH3受容体へのヒスタミンの結合を阻害する化合物を開発すべく鋭意検討を行い、本発明に係る化合物がヒスタミンH3受容体拮抗薬及び/又は逆作動薬としての作用を有することを特徴とするヘテロアリールオキシシクロアルキルアミン誘導体が文献未記載の新規物質であり、又、該化合物を含む特定化合物がヒスタミンH3受容体拮抗剤あるいは逆作動薬として有効であることを見いだし、かかる知見に基づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、

(1) 式(I)

$$Y$$
 X^1
 X^2
 (I)

15 [式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立してN又はC Hを示し(ただし、 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にC H となることはない)、Wは下記式(I

(ここにおいて、mは0乃至3の整数を示し、Rは、シアノ基、ヒドロキシ基、20 低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニ

イル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルボニル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基(ただし、メチル基は除く)、炭素数3万至9のシクロアルキル基、アラルキル基又は炭素数3万至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する))で表される基を示すか、或いは、式(III)

(ここにおいて、 m^1 は 0 乃至 3 の整数を示し、n は 0 乃至 2 の整数を示す)で表される基を示し、Y は、式(IV)

10 (IV)

(ここにおいて、j、k又は1は、それぞれ独立して、0又は1を示し、 L_1 は 炭素数1乃至4の低級アルキレン基又は単結合を示し、Mは酸素原子又は式 (V)

(ここにおいて、R。は、炭素数1乃至4の低級アルキル基を示す)で表される 基を示し、Q1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル 基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバ 20 モイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、チル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、

アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素数 3 乃至 9 のシクロアルキル基、フェニル基、5 乃至 6 員のヘテロアリール基、炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子又は酸素原子を 1 乃至 3 有していてもよい)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基で表される基を示すか、或いは式 (V-1)

5

10

15

20

(ここにおいて、R1及びR2は、同一又は異なって、低級アルキル基又はモノ若しくはジ低級アルキルカルバモイル基を示すか、又はR1及びR2は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該基の構成原子として、窒素原子又は酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す))で表される基を示す]で表される化合物又はその薬学的に許容される塩、

(2) 前記式(II) 中のRが、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基及びジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、炭素数3万至9のシクロアルキル基又は炭素数3万至8のヘテロ環(該ヘテロ環内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)であるか、或いは式(III)

[式中、各記号は前記に同じ]で表わされる基である前記(1)記載の化合物又はその薬学的に許容される塩、

(3) 前記式 (IV)

$$--(0) \frac{1}{j} L_1 - \left(\begin{array}{c} 0 \\ C \end{array} \right)_k \left(M \right)_{1} Q_1$$

(IV)

5

[式中、各記号は前記に同じ] 中の式 (IV-1)

$$-(0) \int_{j} L_{1} - \left(\int_{k}^{O} \right) \left(M \right)_{1}$$

$$(IV-1)$$

(式中、各記号は前記定義に同じ)で表される基が、C 1-4 低級アルキレン基、 カルボニル基,-C (O) -O-、-C $_{1\cdot4}$ 低級アルキレン-C (O) -、-C1·4 低級アルキレン-C(O)-O-、-C_{1·4} 低級アルキレン-C(O)-N 10 (R º) -、-C(O) -N(R º) -、-O-C₁₋₄ 低級アルキレン-又は単 結合である前記(1)又は(2)記載の化合物又はその薬学的に許容される塩、 (4)Q₁が、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、 ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アル コキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低 15 級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、 モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニル オキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、 カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリフル オロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノ 20 イル基、アルコキシカルポニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基

で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される置換基を1乃至2有していてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素数3乃至9のシクロアルキル基、フェニル基又はナフチル基であるか、或いは酸素原子、硫黄原子及び窒素原子からなる群より選択されるヘテロ原子を環内に1乃至3有する5乃至6員のヘテロアリール基、窒素原子又は酸素原子を環内に1乃至3有する炭素数3乃至8のヘテロ環基、又は酸素原子、硫黄原子及び窒素原子からなる群より選択されるヘテロ原子を各環内に1乃至3有していてもよい1乃至3環性の縮環ヘテロアリール基である前記(3)記載の化合物、

(5) 前記式 (V-1) で表される Q_1 が式 (V-10)

5

10

15

[式中、R 10 及びR 20 が、互いに隣接する窒素原子と一緒になって形成する 3 乃至 9 員のラクタム環、炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環(R 10 及びR 20 が、互いに 隣接する窒素原子のほかに、該ヘテロ環基の構成原子として、環内に窒素原子又は酸素原子を1又は 2 有していてもよい)、窒素原子を環内に 1 乃至 4 有する 5 員のヘテロアリール基、又は窒素原子又は酸素原子を各環内に 1 乃至 3 有する双環性の縮環ヘテロアリール基を示す。]である前記(3)記載の化合物又はその薬学的に許容される塩、

20 (6)式(I)中の-Yが、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボ25 ニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミ

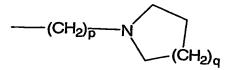
ノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される基で置換されていてもよい、フェニル基、ピリジル基、ピリダジニル基又はピリミジニル基である前記(1)記載の化合物又はその薬学的に許容される塩、

- (7)式(I)中の-Yが、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基 は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級 アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、 10 低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原 子、モノ低級アルキルアミノカルポニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルポ ニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル 基、シクロアルキルイミノカルパモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミ ノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルポニルアミノ 15 基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノ イルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい) 及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置 換されていてもよい)からなる群より選択される置換基を環内に1若しくは2有 していてもよい、フェニル基若しくはピリジル基を少なくとも環内に1有する2 20 又は3環性の縮合環である前記(1)記載の化合物又はその薬学的に許容される 塩、
- (8)式(I)中の-Yが、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミ

ノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される置換基を環内に1乃至2有していてもよい、フリル基、チエニル基、ピロリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チアプリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサプリル基、ピリジル基、ピリダジニル基とピリミジニル基とはピラジニル基である前記(1)記載の化合物又はその薬学的に許容される塩、

(9)式(I)中の-Yが、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基 10 は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級 アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、 ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルア ミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカ ルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級ア 15 ルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボ ニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、 アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていて もよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキ ル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される置換基を環内に1乃至 20 2有していてもよい、オキセタニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロ ピラニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ホモピペリジニル基、モルホリ ニル基、ホモモルホリニル基である前記(1)記載の化合物又はその薬学的に許 容される塩、

25 (10)前記式(I)中の-Yが、式(IV-2)



(IV-2)

[式中、pは1乃至3の整数を示し、qは1乃至4の整数を示し]である前記(1) 記載の化合物又はその薬学的に許容される塩、

(11) 前記式 (I) 中の式 (I-1)

5 [式中、各記号は前記定義に同じ]で表される基のX1又はX2の少なくとも1 方が窒素原子であるか、又はX2及びX3が共に窒素原子である前記(1)乃至 (10)記載の化合物又はその薬学的に許容される塩、

(12) 前記式(I) で表される化合物が、2-(1-シクロペンチルピペリジ ンー4ーイルオキシ) -5- (4-シアノフェニル) ピリミジン、2- (1-イ ソプロピルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリミ 10 ジン、2-(1-シクロペンチルピロリジン-3-イルオキシ)-5-(4-カ ルバモイルフェニル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピロリジン-3-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリミジン、2-(1-シクロペン チルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{(3-メチル-1,2,4-オキサ ジアゾール-5-イル)フェニル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペ 15 リジンー4ーイルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル)ピリ ミジン、2-(1-シクロヘキシルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリミジン、2- (1-シクロプロピルピペリジン-4-イル オキシ) -5-(4-シアノフェニル) ピリミジン、2-(1-エチルピペリジ 20 ン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル)ピリミジン、2-(1-シ クロペンチルピペリジンー4ーイルオキシ) -5-{4-(ピロリジン-1-イ ルカルボニル)フェニル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4ーイルオキシ) -5-{4-(ジメチルカルバモイル)フェニル} ピリミジン、

25 $2-(1-\nu)$ $2-(1-\nu)$

ン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(3-キノ リニル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{5-インドリル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1H-ピリジン-2-オン-1-イル) ピリミジン、 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピペリジン-5 2ーオン-1-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(8-キノリニル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチル ピペリジン-4-イルオキシ) -5-(4-フェニル-4-ヒドロキシピペリジ ンー1ーイル) ピリミジン、2ー(1ーシクロペンチルピペリジンー4ーイルオ 10 キシ) -5-(2-メトキシピリジン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シク ロペンチルピペリジンー4ーイルオキシ)-5-(4-クロロフェニル)ピリミ ジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-ト リフルオロメチルフェニル) ピリミジン、2- (1-シクロペンチルピペリジン -4-イルオキシ) -5- (ピリジン-3-イル) ピリミジン、2- (1-シク 15 ロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-メトキシフェニル) ピリ ミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ジベ ンゾフラン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4 ーイルオキシ) -5-(2-シクロペンチルオキシピリジン-5-イル) ピリミ ジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリ 20 ジンー4ーイルオキシ) -5- (1-シクロペンチル-1H-ピリジン-2-オ ンー3ーイル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオ キシ) -5-{2-(ピロリジン-1-イルカルボニル) ピリジン-5-イル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2 ーシアノー5ーテニル)ピリミジン、2 - (1 - シクロペンチルピペリジン-4 25 ーイルオキシ) -5-{4-(モルホリン-3-オン-4-イル)フェニル} ピ リミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4 - (2-オキサゾリジノン-3-イル)フェニル}ピリミジン、2-(1-シク ロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-メチルピリジン-5-イ

10 ニル ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-エチルピリジン-5-イル) ピリミジン、<math>2-(1-シクロペンチル ピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピラジン、<math>5-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-2-(4-シアノフェニル) ピリジン、<math>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4

15 ーシアノフェニル)ピリダジン、2 ー(1 ーシクロペンチルピペリジンー4 ーイルオキシ) - 5 ー(ピペリジンー1 ーイルカルボニル)ピリミジン、2 ー(1 ーシクロペンチルピペリジンー4 ーイルオキシ) - 5 ー(ピペリジンー1 ーイルメチル)フェニル〉ピリミジン、2 ー(1 ーシクロペンチルピペリジンー4 ーイルオキシ) - 5 ー(4 ーフェニルピペラジンー1 ーイルメチル)ピリミジン、2 ー

20 (1-シクロペンチルピペリジンー4ーイルオキシ) -5-(2-シアノピリミジン-5-イル) ピリミジン、

2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、<math>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル)

25 ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-ジフルオロメトキシピリジン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-ジフルオロメチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-(N-メチル-N-メトキシカルボニルアミノ)

フェニル} ピリミジン、2 - (1 - シクロペンチルピペリジン - 4 - イルオキシ) -5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-メチル-1H ーピリジン-2-オン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペ リジン-4-イルオキシ)-5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-5 5 ーイル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(2-メチルイミダゾ $[1,\ 2,\ a]$ ピリジン-6-イル)ピリミジン、2- (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(2-カルバモイ ルピリジン-5-イル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4 ーイルオキシ) $-5-\{1-(2, 2-ジプルオロエチル) -1 H-ピリジンー$ 10 2-オン-4-イル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1, 2, 4-トリアゾロ[4, 3, a]ピリジン-7-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1, 2, 4-トリアプロ[4, 3、a]ピリジン-6-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピリ 15 ジンー2ーオンー5ーイル) ピリジン、2ー(1ーシクロペンチルピペリジンー 4-イルオキシ) - 5- (1- ジフルオロメチル- 1 <math>H-ピリジン- 2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5- (1-ジフルオロメチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジ ン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-メチル 20 - 1 H - ピリジン - 2 - オン - 5 - イル)ピリジン、2 - (1 - シクロブチルピ ペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2-フルオロエチル)-1H-ピリ ジンー2ーオンー4ーイル}ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン -4-イルオキシ)-5-{1-(2-フルオロエチル)-1H-ピリジン-2 ーオンー4ーイル}ピリミジン、2ー(1ーイソプロピルピペリジンー4ーイル 25 オキシ) - 5 - (1 - メチル - 1 H - ピリジン - 2 - オン - 5 - イル) ピリジン、 2- (1-シクロブチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- (1-(2-フル オロエチル) -1H-ピリジン-2-オン-5-イル} ピリジン、2-(1-シ クロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2-フルオロエトキシ

10

- -1H-ピリジン-2-オン-5-イル} ピリジン、2-(1-シクロブチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{1-(2-フルオロエチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリジン、2-(1-シクロブチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(3-クロロ-1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-シクロブチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-イソプロピルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-イソプロピルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリジンである化合物又はその薬学的に許容される塩、(13) 前記式(1) 乃至(12) のいずれかに記載の化合物を有効成分とするヒスタミンレセプターH3アンタゴニスト又はインバースアゴニスト、
 - (14)前記式(1)乃至(12)のいずれかに記載の化合物を有効成分とする ヒスタミンレセプターH3アンタゴニスト、
 - (15)前記式(1)乃至(12)のいずれかに記載の化合物を有効成分とする ヒスタミンレセプターH3インバースアゴニスト、
- 15 (16)前記式(1)乃至(7)のいずれかに記載の化合物を有効成分とする、肥満症、糖尿病、ホルモン分泌異常、高脂血症、痛風、脂肪肝等の代謝系疾患、例えば狭心症、急性・うっ血性心不全、心筋梗塞、環状動脈硬化症、高血圧、腎臓病、睡眠障害や睡眠障害を伴う各種疾患、例えば特発性過眠症、反復性過眠症、真性過眠症、ナルコレプシー、睡眠時周期性四肢運動障害、睡眠時無呼吸症候群、20 概日リズム障害、慢性疲労症候群、レム睡眠障害、老齢者不眠、夜勤勤労者睡眠不衛生、特発性不眠症、反復性不眠症、真性不眠症、電解質異常等の循環器系疾患、例えば過食症、情動障害、うつ病、不安、癲癇、譫妄、痴呆、統合失調症、注意欠陥・多動性障害、記憶障害、アルツハイマー氏病、パーキンソン病、睡眠障害、認知障害、運動障害、感覚異常、嗅覚障害、てんかん、モルヒネ耐性、麻
- 25 薬依存症、アルコール依存症等の中枢及び末梢神経系疾患の予防剤又は治療剤、 (17)一般式(IV)

$$\begin{array}{c|c} X^1 & O \\ & & \\ L_2 & X^3 & X^2 \end{array}$$
(VI)

[式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立してN又はC Hを示し(ただし、 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にC Hとなることはない)、 W^1 は下記式(I I-1)

5 (II-1)

10

15

(ここにおいて、mは 0 乃至 3 の整数を示し、R 1 は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルボニル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基(ただし、メチル基は除く)、炭素数 3 乃至 9 のシクロアルキル基、アラルキル基又は炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1 又は 2 有する))で表される基、又は R の有する置換基に適宜保護基を導入した基を意味するか、或いは

式([1])

(III)

(ここにおいて、 m^1 は 0 乃至 3 の整数を示し、n は 0 乃至 2 の整数を示す)で表される基を示し、 L_3 は脱離基を示す〕で表される化合物と一般式(X_I)

$$Met - Y^{1p}$$
 (XI)

[式中、Metは一般的な有機金属原子を示し、Y1pは、式(IV)

$$--(0)_{j} L_{1} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}_{k} \left(M\right)_{1} Q_{1}$$

. 5 · (IV)

(ここにおいて、j、k又は1は、それぞれ独立して、0又は1を示し、 L_1 は 炭素数1乃至4の低級アルキレン基又は単結合を示し、Mは酸素原子又は式 (V)

(ここにおいて、R º は、炭素数1乃至4の低級アルキル基を示す)で表される 基を示し、Q1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル 10 基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低 級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、 低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原 子、モノ低級アルキルアミノカルポニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボ ニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル 15 基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリ フルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アル カノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキ ル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、 低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該 20 基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選 択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素 数3乃至9のシクロアルキル基、フェニル基、5乃至6員のヘテロアリール基、 炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1又は2有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基、又は Q_1 の有する置 25

換基に必要に応じて、保護基を導入した Q_1 に相応する基を示すか、或いは式 (V-1)

(ここにおいて、R1及びR2は、同一又は異なって、低級アルキル基又はモノ 若しくはジ低級アルキルカルバモイル基を示すか、或いは、R1及びR2は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す)で表される基を示すか、又は一Yの有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した一Yに 相応する基を示す。]で表される化合物とを触媒存在下、反応させ、一般式(VIII)

$$Y^{1p} \xrightarrow{X_3^1 \times X^2} O \xrightarrow{(CH_2)_m} N \xrightarrow{R^1}$$
(VIII)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、 R^1 及び Y^{1p} は前記の意味を有する]で表される化合物、あるいは、一般式(IX)

$$Y^{1p} = X^{1} \longrightarrow 0$$

$$X^{2} \longrightarrow X^{2} \longrightarrow 0$$

$$X^{2} \longrightarrow 0$$

$$X^$$

15 (IX)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 m^1 、n及び Y^{1p} は前記の意味を有する] で表される化合物とし、所望により保護基を除去することにより、一般式 (I-2)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、R及びYは前記の意味を有する]で表される化合物、或いは、一般式(I-3)

5 [式中、X¹、X²、X³、m¹、n及びYは前記の意味を有する]で表される化 合物又はその塩の製造法、

(18) 一般式(X)

$$\begin{array}{c} X^1 \\ X^2 \\ X^3 \end{array}$$
(X)

[式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立して、N又はCHを示し(ただし、10 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にCHとなることはない)、 W^1 は、下記式(I I I I I

(ここにおいて、mは0乃至3の整数を示し、R1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ 基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカ

ルポニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルボニル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基(ただし、メチル基は除く)、炭素数3万至9のシクロアルキル基、アラルキル基又は炭素数3万至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する))で表される基、又はRの有する置換基に適宜保護基を導入した基を意味するか、或いは

式([[])

. 5

10 (111)

(ここにおいて、 m^1 は0 乃至3 の整数を示し、n は0 乃至2 の整数を示す)で表される基を示し、Me t は一般的な有機金属原子を示す]で表される化合物と一般式(X I)

$$L_2 \longrightarrow Y^{1p}$$
 (XI)

15 [式中、L 2 は、脱離基を示し、Y 1p は式 (I V)

$$(O)_{j} L_{1} \stackrel{O}{\longleftarrow}_{k} (M)_{j} Q_{1}$$

$$(IV)$$

(ここにおいて、j、k又はlは、それぞれ独立して、0又は1を示し、 L_1 は 炭素数1乃至4の低級アルキレン基又は単結合を示し、Mは酸素原子又は式 (V)

20 (ここにおいて、Rºは、炭素数1乃至4の低級アルキル基を示す)で表される

10

15

基を示し、Q1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル 基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低 級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、 低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原 子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボ ニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル 基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリ フルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アル カノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキ ル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、 低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該 基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選 択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素 数3乃至9のシクロアルキル基、フェニル基、5乃至6員のヘテロアリール基、 炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1又は2有する)、ナフチル基又は縮環へテロアリール基、又はQ₁の有する置 換基に必要に応じて、保護基を導入したQ1 に相応する基を示すか、或いは式(V -1)

20 (ここにおいて、R¹ 及びR² は、同一又は異なって、低級アルキル基又はモノ若しくはジ低級アルキルカルバモイル基を示すか、或いは、R¹ 及びR² は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す)で表される25 基を示すか、又は-Yの有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した-Yに相応する基を示す。]で表される化合物とを触媒存在下、反応させ、一般式(X

$$(CH_2)_m$$

$$(XII)$$

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、 R^1 及び Y^{1p} は前記の意味を有する]で表される化合物、或いは、一般式(XIII)

5 **(XIII)**

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 m^1 、n及び Y^{1p} は前記の意味を有する] で表される化合物とし、所望により保護基を除去することにより、一般式 (I-2)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、R及びYは前記の意味を有する]で表される化合 10 物、或いは、一般式(I-3)

[式中、X¹、X²、X³、m¹、n及びYは前記の意味を有する]で表される化合物又はその塩の製造法、

(19) 一般式 (XIV)

$$Y^{1p}$$
 X^{1}
 X^{2}
 X^{2}
 X^{2}
 X^{2}

 $[X^1, X^2]$ 又は X^3 は、それぞれ独立して X^2 及び X^3 のすべてが同時に X^3 とはない)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} 以)、 Y^{10} は、式(X^{10} 以)、 Y^{10} 以), Y^{10} 以)、 Y^{10} 以), Y^{10

$$\frac{O}{1} L_{1} \stackrel{O}{\longleftarrow} L_{1} \stackrel{O}{\longleftarrow} Q_{1}$$
(IV)

5 ((ここにおいて、j、k又はlは、それぞれ独立して、0又は1を示し、 L_1 は炭素数1乃至4の低級アルキレン基又は単結合を示し、Mは酸素原子又は式(V)

(ここにおいて、R º は、炭素数1万至4の低級アルキル基を示す)で表される 基を示し、Q 1 は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基 (該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、

20 低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該 基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選 択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素 数3万至9のシクロアルキル基、フェニル基、5万至6員のヘテロアリール基、 炭素数3万至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1又は2有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基、又はQ₁の有する置 換基に必要に応じて、保護基を導入したQ¹に相応する基を示すか、或いは式(V -1)

5

10

(ここにおいて、R1及びR2は、同一又は異なって、低級アルキル基又は炭素数1乃至6の低級アルキルカルバモイル基を示すか、又はR1及びR2は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す)で表される基を示すか、又は一Yの有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した一Yに相応する基を示し、L2は脱離基を示す。]で表される化合物と、一般式(XV)W1——OH (XV)

15 [式中、W¹ は下記式 (II-p)

(ここにおいて、R 11 は、R 1 又はアミノ保護基を示し、他の記号は前記と同意義を示す)で表される基を示すか、或いは、式(I I I)

(III)

(ここにおいて、各記号は前記と同意義を示す)で表される基を示す]で表される化合物又はその塩と反応させ、一般式 (XVI)

$$\begin{array}{c|c} X^1 & O & (CH_2)_m \\ \hline & N & R^{11} \end{array}$$

(XVI)

[式中、X¹、X²、X³、Y¹p、m及びR¹¹ は前記の意味を有する]で表される化合物とし、当該化合物とR¹¹ がアミノ基の保護基を有する場合には、当該アミノ保護基を除去した後、R¹に相応する前躯体アルデヒド、ケトン若しくは一般式(XVII)

$R^1 - L_2$ (XVII)

[式中、各記号は、前記と同意義を示す]で表される化合物とを反応させ、必要 10 に応じて保護基を除去することにより、本発明に係る化合物(I)

$$\begin{array}{c|c}
X^1 & O \\
Y & X^2 & X^2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
(CH_2)_m \\
N \\
R
\end{array}$$
(I)

[式中、各記号は前記と同意義を示す]で表される化合物の製造法、に関する。 以下に本明細書において用いられる用語の意味について説明し、本発明に係る 化合物についてさらに詳細に説明する。

15 「アリール基」とは、例えばフェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、アントリル基等の炭素数6万至14の炭化水素環アリール基等が挙げられる。

「低級アルキル基」とは、炭素数1万至6の直鎖又は分岐を有するアルキル基を意味し、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、プチル基、イソブチル基、secープチル基、tertープチル基、ペンチル基、イソ アミル基、ネオペンチル基、イソペンチル基、1,1ージメチルプロピル基、1ーメチルプチル基、2ーメチルプチル基、1,2ージメチルプロピル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、1ーメチルペンチル基、2ーメチルペンチル基、3ーメチルペンチル基、1,1ージメチルプチル基、1,2ージメチルプチル基、2,2ージメチルプチル基、1,3ージメチルプチル基、2,3ージメチルプチル基、3ージスチルプチル基、1,3ージメチルプチル基、2,3ージメチルプチル基、

3,3-ジメチルプチル基、1-エチルプチル基、2-エチルプチル基、1,2,2-トリメチルプロピル基、1-エチル-2-メチルプロピル基等が挙げられる。

「アルキレン基」とは、炭素数 1 乃至 6 の直鎖又は分岐を有するアルキレン基を意味し、例えば、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基等が挙げられる。

「炭素数3乃至9のシクロアルキル基」とは、例えばシクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基が挙げられる。

「アルコキシ基」とは、ヒドロキシ基の水素原子が前記低級アルキル基で置換 された基を意味し、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、secープトキシ基、tertープトキシ基、ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ基等が挙げられる。

「アルキルスルフォニル基」とは、前記アルキル基とスルフォニル基とが結合 した基を意味し、例えばメチルスルフォニル基、エチルスルフォニル基、プロピルスルフォニル基、イソプロピルスルフォニル基、ブチルスルフォニル基、等が 挙げられる。

「アルキルスルフォニルアミノ基」とは、アミノ基の水素原子の1つが、前記 アルキルスルフォニル基で置換された基を意味し、例えば、メチルスルホニルア 20 ミノ基、エチルスルホニルアミノ基、プロピルスルホニルアミノ基、イソプロピルスルホニルアミノ基、ブチルスルホニルアミノ基、secーブチルスホニルアミノ基、tertーブチルスルホニルアミノ基、Nーメチルーメチルスルホニルアミノ基、Nーメチルーエチルスルホニルアミノ基、Nーメチループロピルスルホニルアミノ基、Nーメチルーイソプロピルスルホニルアミノ基、Nーメチルー25 ブチルスルホニルアミノ基、Nーメチルーsecーブチルスホニルアミノ基、Nーメチルーtertーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチループロピルスルホニルアミノ基、Nーエチループロピルスルホニルアミノ基、Nーエチループロピルスルホニルアミノ基、Nーエチループロピルスルホニルアミノ基、Nーエチループロピルスルホニルアミノ基、Nーエチルーイソプロピルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブシノ基、Nーエチルーブシノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーフェノスホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチルーブチルスルホニルアミノ基、Nーエチループチルスルホニルアミノ基、Nーエチループチルスホニルアミノ基、Nーエチループチルスホニルアミノ基、Nーエチループターのでは、1000円では、10000円では、10000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、10

N-エチルーtertープチルスルホニルアミノ基等が挙げられる。

「シクロ低級アルキルスルフォニル基」とは、前記「炭素数3万至9のシクロアルキル基」とスルフォニル基とが結合した基を意味し、例えば、シクロプロピルスルフォニル基、シクロプチルスルフォニル基、シクロペンチルスルフォニル基、シクロペキシルスルフォニル基、シクロペプチルスルフォニル基、シクロオクチルスルフォニル基、シクロノニルスルフォニル基が挙げられる。

「アラルキル基」とは、前記アリール基を有する前記低級アルキル基を意味し、 例えばベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-ナフチ ルメチル基、2-ナフチルメチル基等が挙げられる。

10 「ヘテロアリール基」とは、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子からなる群より 選択されるヘテロ原子を該基内、1万至3有する5乃至7員の単環を意味するか、 又は該単環のヘテロアリール基とベンゼン環若しくはピリジン環とが縮合した双 環のヘテロアリール基を意味し、例えばフリル基、チエニル基、ピロリル基、イ ミダゾリル基、トリアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾ リル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピ リダジニル基、ピラゾリル基、ピラジニル基、キノリル基、イソキノリル基、キ ナゾリニル基、キノリジニル基、キノキサリニル基、シンノリニル基、ベンズイ ミダゾリル基、イミダゾピリジル基、トリアゾロピリジン基、ベンゾフラニル基、 ナフチリジニル基、1、2ーベンゾイソキサゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、 ペンプチアゾリル基、オキサゾロピリジル基、ピリドチアゾリル基、イソチアゾ ロピリジル基、ベンゾチエニル基等が挙げられる。

「ハロゲン原子」とは、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子・等を意味する。

「アルコキシカルボニルアミノ基」とは、アミノ基の水素原子の1つが、前記 アルコキシカルボニル基で置換された基を意味し、例えばメトキシカルボニルア ミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、プロポキシカルボニルアミノ基、イソプロポキシカルボニルアミノ基、ブトキカルボニルアミノ基、secープトキカルボニルアミノ基、tertープトキカルボニルアミノ基、ペンチルオキシカルボニルアミノ基、(Nーメチル) エルアミノ基、(Nーメチル) メトキシカルボニルアミノ基、(Nーメチル) エ

· 5

15

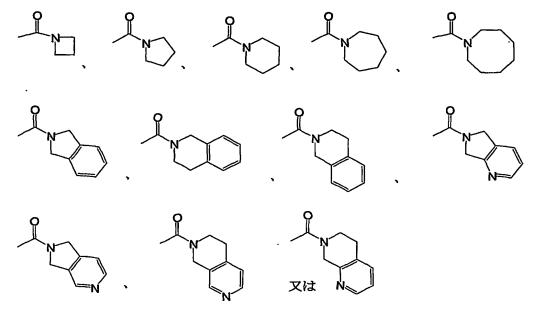
トキシカルボニルアミノ基、(Nーメチル) プロポキシカルボニルアミノ基、(Nーメチル) イソプロポキシカルボニルアミノ基、(Nーメチル) ブトキカルボニルアミノ基、(Nーメチル) tertーブトキカルボニルアミノ基、(Nーエチル) メトキシカルボニルアミノ基、(Nーエチル) プロポキシカルボニルアミノ基、(Nーエチル) プロポキシカルボニルアミノ基、(Nーエチル) イソプロポキシカルボニルアミノ基、(Nーエチル) ブトキカルボニルアミノ基、(Nーエチル) ブトキカルボニルアミノ基、(Nーエチル) secーブトキカルボニルアミノ基、(Nーエチル) tertーブトキカルボニルアミノ基等が挙げられる。

10 「ヒドロキシアルキル基」とは、前記低級アルキル基中の水素原子の1つが、 ヒドロキシ基で置換された基を意味し、例えばヒドロキシメチル基、ヒドロキシ エチル基、1-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキ シプロピル基、2-ヒドロキシー1-メチルエチル基等が挙げられる。

「モノ低級アルキルカルバモイル基」とは、前記低級アルキル基でモノ置換されたカルバモイル基を意味し、例えばメチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基、プロピルカルバモイル基、イソプロピルカルバモイル基、ブチルカルバモイル基、secープチルカルバモイル基、tertープチルカルバモイル基等が挙げられる。

「ジ低級アルキルカルバモイル基」とは、同一又は異なる前記低級アルキル基 20 でジ置換されたカルバモイル基を意味し、「ジ低級アルキルカルバモイル基」としては、例えばジメチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、エチルメチルカルバモイル基、ジプロピルカルバモイル基、メチルプロピルカルバモイル基、ジイソプロピルカルバモイル基等が挙げられる。

また、「ジ低級アルキルカルバモイル基」には、カルバモイル基を構成する窒素 25 原子と該窒素原子に結合した同一又は異なる低級アルキル基が一緒になって、5 乃至8員の単環を構成する場合、或いは該単環とベンゼン環若しくはピリジン環 とが縮合した双環を構成する場合も含まれ、具体的には、例えば、下記式



で表される基等を意味する。

5

10

20

「アルキルアミノ基」とは、前記低級アルキル基によりモノ置換されたアミノ基を意味し、例えばメチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、ブチルアミノ基、secーブチルアミノ基又はtertーブチルアミノ基等が挙げられる。

「ジアルキルアミノ基」とは、同一又は異なる前記低級アルキル基によりジ置換されたアミノ基を意味し、例えばジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジプロピルアミノ基、メチルプロピルアミノ基又はジイソプロピルアミノ基等が挙げられる。

「アミノアルキル基」とは、前記アルキル基を構成する水素原子の1つが、アミノ基で置換された基を意味し、例えばアミノメチル基、アミノエチル基、アミノプロピル基等が挙げられる。

「アルカノイル基」とは、前記アルキル基とカルボニル基とが結合した基を意 15 味し、例えばメチルカルボニル基、エチルカルボニル基、プロピルカルボニル基、 イソプロピルカルボニル基等が挙げられる。

「アルカノイルアミノ基」とは、前記アルカノイル基とアミノ基とが結合した基を意味し、例えばアセチルアミノ基、プロパノイルアミノ基、ブタノイルアミノ基、ハーメチルーアセチルアミノ基、ハーメチループロパノイルアミノ基、ハーメチループタノイルアミノ基、ハーメチルーペンタノ

イルアミノ基、N-エチルーアセチルアミノ基、N-エチループロパノイルアミノ基、N-エチループタノイルアミノ基、N-エチルーペンタノイルアミノ基等が挙げられる。

「モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基」とは、前記低級アルキル基で モノ置換されたカルボニルオキシ基を意味し、例えば、メチルアミノカルボニル オキシ基、エチルアミノカルボニルオキシ基、プロピルアミノカルボニルオキシ 基、イソプロピルアミノカルボニルオキシ基等が挙げられる。

「ジ低級アルキルアミノカルポニルオキシ基」とは、前記低級アルキル基でジ 置換されたカルポニルオキシ基を意味し、例えば、ジメチルアミノカルボニルオ 10 キシ基、ジエチルアミノカルポニルオキシ基、ジイソプロピルアミノカルポニル オキシ基、エチルメチルアミノカルボニルオキシ基等が挙げられる。

次に、本発明に係る前記式(I)で表される化合物について更に具体的に開示するために、式(I)において用いられる各種記号について、具体例を挙げて説明する。

15 式(I-1)

(I-1)

[式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立して窒素原子又はCHを示し(ただし、 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にCHとなることはない)]で表される化合物を示す。

 X^1 、 X^2 及び X^3 のうち、 X^1 又は X^2 の少なくとも1つが窒素原子であるか、或いは、 X^2 及び X^3 が共に窒素原子である場合が好ましい。

従って、好ましい式(I-1)としては、より具体的には

である基が挙げられる。

[式中、各記号は前記定義に同じ]で表される基を意味するか、又は式(III)

(III)

20

5 [式中、各記号は前記定義に同じ]で表される基を意味する。

式(II)中のmは、0乃至3の整数を示す。

原子若しくは酸素原子を1又は2有する)を示す。

式(II)のRは、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、10 ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルボニル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基(ただし、メチル基は除く)、炭素数3万至9のシクロアルキル基、アラルキル基又は炭素数3万至8のヘテロ環基(該環内に、窒素

式(II)中のRが示す「直鎖又は分岐の低級アルキル基」とは、前記定義の低級アルキル基と同意義であり(ただし、メチル基は除く)、例えばエチル基、プロピル基、プチル基、イソプロピル基、イソブチル基、tertーブチル基ペンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、1,1ージメチルプロピル基、1ーメチルプチル基、2ーメチルブチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、1ーメチルペンチル基、1,1ージメチルブチル基等が挙げられる。これらのうちプロピ

10

ル基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、1, 1-ジメチルプロピル基、1-メチルプチル基、ヘキシル基又はイソヘキシル基が好ましく、これらのうち、イソプロピル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、1, 1-ジメチルプロピル基又は1-メチルプチル基がより好ましい。

Rが「直鎖又は分岐の低級アルキル基」である場合には、該低級アルキル基が有していてもよい置換基としては、前記記載の置換基のうち、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイル基、及びトリフルオロメチル基が好ましく、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)又はトリフルオロメチル基がより好ましい。

Rが示す「シアノ基で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、 15 例えば、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノー1, 1-ジメチルーエチル基、5-シアノペンチル基、4-シアノペンチル基、3-シアノペンチル基、2-シアノペンチル基、1-シアノペンチル基、3-シアノー1-メチルプロピル基、2-シアノー1-メチルエチル基、1-シアノメチルプロピル基等が挙げられる。

Rが示す「ヒドロキシ基で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、例えば、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシペンチル基、4-ヒドロキシペンチル基、3-ヒドロキシペンチル基、2-ヒドロキシペンチル基、1-ヒドロキシペンチル基、1-ヒドロキシペンチル基、2-ヒドロキシスチル基、2-ヒドロキシスチル基、2-ヒドロキシスチル基、3-ヒドロキシー1-メチルエチル基、3-ヒドロキシー1-メチルエチル基、1-ヒドロキシー1-メチルプロピル基、1,1-ジメチルー2-ヒドロキシエチル基等が挙げられる。

Rが示す「アルコキシ基(該アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていて もよい)で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、例えば、2 - (2-クロロエトキシ) エチル基、2- (クロロメトキシ) エチル基、1-メトキシエチル基、2-メトキシエチル基、2-メトキシー1-メチルエチル基、2-クロロメトキシー1-メチルエチル基、3-メトキシー1-メチルプロピル基、1- (メトキシメチル) プロピル基、3- (クロロメトキシ) - 1-メチルプロピルプロピル基、1- (クロロメトキシメチル) プロピル基、1, 1-ジメチルー2-メトキシエチル基、2- (クロロメトキシ) - 1, 1-ジメチルエチル基、5-メトキシペンチル基、4-メトキシペンチル基、3-メトキシペンチル基、2-メトキシペンチル基、1-メトキシペンチル基、3-メトキシペンチル基、2-メトキシペンチル基、1-メトキシペンチル基等が挙げられる。

5

20

Rが示す「ハロゲン原子で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、例えば、1-フルオロエチル基、2-フルオロエチル基、2-フルオロー1-メチルーエチル基、3-フルオロー1-メチループロピル基、2,2-ジフルオロエチル基、2,2-ジフルオロエチル基、2,2-トリフルオロエチル基、1-フルオロメチループロピル基、3,3-ジフルオロプロピル基、3,3-トリフルオロプロピル基、2-フルオロー1,1-ジメチルエチル基、1-クロロエチル基、2-クロロー1ーメチルエチル基、3-クロロー1ーメチルプロピル基、1-クロロメチルプロピル基、2-クロロー1,1-ジメチルエチル基等が挙げられる。

Rが示す「モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基で置換された低級アルキル基」としては、2-(エチルアミノカルボニルオキシ)エチル基,2-(プロピルアミノカルボニルオキシ)エチル基、2-(イソプロピルアミノカルボニルオキシ)エチル基等が挙げられる。

Rが示す「ジアルキルアミノカルボニルオキシ基で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、例えば、1 - (ジメチルアミノカルボニルオキシ) エチル基、2 - (ジメチルアミノカルボニルオキシ) エチル基、1 - (ジエチルアミノカルボニルオキシ) エチル基、1 - (ジエチルアミノカルボニルオキシ) エチル基, 1 - (ジイソプロピルアミノカルボニルオキシ) エチル基、2 - (ジメチルアミノカルボニルオキシ) - 1 - メチルアミノカルボニルオキシ) - 1 - メチルエチル基、2 - (ジイソプロピルアミノカルボニルオキシ) - 1 - メチルエチル基、2 - (ジイソプロピルアミノカルボニルオキシ) - 1 - メチルエチル基等が挙げられる。

Rが示す「ジアルキルカルバモイル基で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、例えば、2-(メチルカルバモイル) エチル基、1-(メチルカルバモイル) エチル基等が挙げられる。

Rが示す「カルバモイル基で置換された低級アルキル基」としては、より具体 5 的には、例えば、2-カルバモイルエチル基、3-カルバモイルプロピル基、2-カルバモイル-1-メチルエチル基等が挙げられる。

Rが示す「トリフルオロメチル基で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、例えば、3, 3, 3-トリフルオロプロピル基、2, 2-トリフルオロ-1-メチルエチル基、4, 4, 4-トリフルオロブチル基、3, 3,

10 3-トリフルオロー1-メチルプロピル基等が挙げられる。

Rが示す「低級アルキルスルフォニル基で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、例えば、2-メタンスルフォニルエチル基、1-メタンスルフォニルエチル基、2-メタンスルフォニルフォニルエチル基、2-メタンスルフォニルー1-メチルエチル基等が挙げられる。

15 Rが示す「シクロ低級アルキルスルフォニル基で置換された低級アルキル基」としては、より具体的には、例えば、2 - シクロプロパンスルフォニルエチル基、1 - シクロプロパンスルフォニルエチル基、3 - シクロブタンスルフォニルプロピル基、2 - シクロブタンスルフォニルプロピル基等が挙げられる。

Rが「炭素数3乃至9のシクロアルキル基」である場合について、説明する。

30 式(II)中のRが示す「炭素数3乃至9のシクロアルキル基」とは、前記定義と同意義であり、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基等が挙げられ、これらのうち、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基又はシクロペキシル基が好ましく、シクロプロピル基、シクロブチル基又はシクロペンチル基が好ましく、シクロプロピル基、シクロブチル基又はシクロペンチルをが好ましい。

Rが「炭素数3乃至9のシクロアルキル基」である場合には、該炭素数3乃至9のシクロアルキル基が有していてもよい置換基としては、前記記載の置換基のうち、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキル基(該低級アルコキシ基は、

ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイル基又はトリフルオロメチル基が好ましく、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子又はトリフルオロメチル基がより好ましい。

該炭素数3万至9のシクロアルキル基は、これらの置換基を結合可能な位置に、 同一又は異なって、1又は2有していてもよい。

5

Rが示す「低級アルキル基で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、例えば、1-メチルシクロプロピル基、1-エチルシクロプロピル基、

10 1ーメチルシクロプチル基、1ーエチルシクロプチル基、1ーメチルシクロペン チル基、1ーエチルシクロペンチル基、1ーメチルシクロヘキシル基、1ーエチ ルシクロヘキシル基、1ーメチルシクロヘプチル基、1ーエチルシクロヘプチル 基、1ーメチルシクロオクチル基、1ーエチルシクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「シアノ基で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、例えば、2-シアノシクロプロピル基、3-シアノシクロプチル基、2-シアノシクロペンチル基、3-シアノシクロペンチル基、2-シアノシクロヘキシル基、3-シアノシクロヘキシル基、4-シアノシクロヘキシル基、4-シアノシクロヘプチル基、3-シアノシクロヘプチル基、4-シアノシクロヘプチル基、3-シアノシクロヘプチル基、3-シアノシクロペプチル基、3-シアノシクロペプチル基、3-シアノシクロオクチル基、3-シアノシクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「ヒドロキシ基で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、例えば、2-ヒドロキシシクロプロピル基、3-ヒドロキシシクロプチル基、2-ヒドロキシシクロペンチル基、3-ヒドロキシシクロペンチル基、3-ヒドロキシシクロペンチル基、3-ヒドロキシシクロペンチル基、3-ヒドロキシシクロペキシル基、3-ヒドロキシシクロペキシル基、2-ヒドロキシシクロペプチル基、3-ヒドロキシシクロペプチル基、4-ヒドロキシシクロペプチル基、4-ヒドロキシシクロオクチル基、4-ヒドロキシシクロオクチル基、4-ヒドロキシシクロオクチル基、4-ヒドロキシシクロオクチル基、5-ヒドロキシシクロオクチル基が挙げられる。

Rが示す「アルコキシ基(該アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、例えば、2-クロロメトキシシクロプロピル基、2-メトキシシクロプロピル基、2-エトキシシクロプロピル基、2-(クロロメトキシ)シクロプチル基、3-メトキシシクロプチル基、2-(クロロメトキシ)シクロペンチル基、2-メトキシシクロペンチル基、3-メトキシシクロペンチル基、3-メトキシシクロペンチル基、3-メトキシシクロペンチル基、3-メトキシシクロヘキシル基、4-メトキシシクロヘキシル基、2-メトキシシクロヘプチル基、2-メトキシシクロヘプチル基、3-メトキシシクロヘプチル基、3-メトキシシクロヘプチル基、2-メトキシシクロインチル基、3-メトキシシクロオクチル基、3-メトキシシクロオクチル基、3-メトキシシクロオクチル基、5-メトキシシクロオクチル基等が挙げられる。

5

10

Rが示す「ハロゲン原子で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体 的には、例えば、2-フルオロシクロプロピル基、3-フルオロシクロプチル基、 2-フルオロシクロブチル基、2-フルオロシクロペンチル基、3-フルオロシ 15 クロペンチル基、2-フルオロシクロヘキシル基、3-フルオロシクロヘキシル 基、4-フルオロシクロヘキシル基、2-フルオロシクロヘプチル基、3-フル オロシクロヘプチル基、4-フルオロシクロヘプチル基、2-フルオロシクロオ クチル基、3-フルオロシクロオクチル基、4-フルオロシクロオクチル基、5 - フルオロシクオクチル基、2-クロロシクロプロピル基、3-クロロシクロブ 20 チル基、2-クロロシクロプチル基、2-クロロシクロペンチル基、3-クロロ シクロペンチル基、2-クロロシクロヘキシル基、3-クロロシクロヘキシル基、 4-クロロシクロヘキシル基、2-クロロシクロヘプチル基、3-クロロシクロ ヘプチル基、4-クロロシクロヘプチル基、2-クロロシクロオクチル基、3-クロロシクロオクチル基、4-クロロシクロオクチル基、5-クロロシクオクチ 25 ル基等が挙げられる。

Rが示す「モノ低級アルキルアミノカルポニルオキシ基で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、例えば、2-(メチルカルバモイルオキシ)シクロプロピル基、3-(メチルカルバモイルオキシ)シクロプチル基、2

10

- (メチルカルバモイルオキシ)シクロプチル基、2 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロペンチル基、3 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロペンチル基、2 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロヘキシル基、3 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロヘキシル基、4 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロヘキシル基、2 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロヘプチル基、3 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロヘプチル基、4 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロヘプチル基、3 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基、3 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基、4 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基、5 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基、5 - (メチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、例えば、2 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロプロピル基、3 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロプチル基、2 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロプチル基、2 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロペンチル基、3 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロペンチル基、3 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロペンチル基、3 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロヘキシル基、3 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロヘキシル基、2 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロヘプチル基、3 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロヘプチル基、4 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロヘプチル基、4 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロヘプチル基、5 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基、4 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基、5 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基、5 - (ジメチルカルバモイルオキシ)シクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「ジアルキルカルバモイル基で置換されたシクロアルキル基」として は、より具体的には、例えば、2 - (ジメチルカルバモイル)シクロプロピル基、 3 - (ジメチルカルバモイル)シクロプチル基、2 - (ジメチルカルバモイル)シクロプチル基、3 - (ジメチルカルバモイル)シクロプチル基、3 - (ジメチルカルバモイル)シクロペンチル基、3 - (ジメチルカルバモイル)シクロペンチル基、4 - (ジメチルカルバモイル)シクロペキシル基、4 - (ジメチルカ

10

15

20

25

ルバモイル)シクロヘキシル基、2-(ジメチルカルバモイル)シクロヘプチル基、3-(ジメチルカルバモイル)シクロヘプチル基、4-(ジメチルカルバモイル)シクロヘプチル基、2-(ジメチルカルバモイル)シクロオクチル基、3-(ジメチルカルバモイル)シクロオクチル基、4-(ジメチルカルバモイル)シクロオクチル基、5-(ジメチルカルバモイル)シクロオクチル基、5-(ジメチルカルバモイル)シクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「アルキルカルバモイル基で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、2-(メチルカルバモイル)シクロプロピル基、3-(メチルカルバモイル)シクロプチル基、2-(メチルカルバモイル)シクロプチル基、2-(メチルカルバモイル)シクロペンチル基、3-(メチルカルバモイル)シ

クロペンチル基、2 - (メチルカルバモイル)シクロヘキシル基、3 - (メチルカルバモイル)シクロヘキシル基、4 - (メチルカルバモイル)シクロヘキシル基、2 - (メチルカルバモイル)シクロヘプチル基、3 - (メチルカルバモイル)シクロヘプチル基、4 - (メチルカルバモイル)シクロヘプチル基、2 - (メチルカルバモイル)シクロオクチル基、3 - (メチルカルバモイル)シクロオクチル基、3 - (メチルカルバモイル)シクロオクチル基、4 - (メチルカルバモイル)シクロオクチル基、5 - (メチルカルバモイル)シクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「カルバモイル基で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、例えば、2ーカルバモイルシクロプロピル基、3ーカルバモイルシクロプチル基、2ーカルバモイルシクロペンチル基、3ーカルバモイルシクロペンチル基、2ーカルバモイルシクロペキシル基、3ーカルバモイルシクロヘキシル基、4ーカルバモイルシクロヘオシル基、2ーカルバモイルシクロヘプチル基、3ーカルバモイルシクロヘプチル基、3ーカルバモイルシクロヘプチル基、3ーカルバモイルシクロヘプチル基、4ーカルバモイルシクロヘプチル基、4ーカルバモイルシクロオクチル基、5ーカルバモイルシクロオクチル基、5ーカルバモイルシクロオクチル基、5ーカルバモイルシクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「トリフルオロメチル基で置換されたシクロアルキル基」としては、より具体的には、例えば、2-(トリフルオロメチル)シクロプロピル基、2-(トリフルオロメチル)シクロブチル基、3-(トリフルオロメチル)シクロブ

チル基、2-(トリフルオロメチル)シクロペンチル基、3-(トリフルオロメチル)シクロペンチル基、2-(トリフルオロメチル)シクロヘキシル基、3-(トリフルオロメチル)シクロヘキシル基、4-(トリフルオロメチル)シクロヘキシル基、3-(トリフルオロメチル)シクロヘプチル基、3-(トリフルオロメチル)シクロヘプチル基、3-(トリフルオロメチル)シクロヘプチル基、2-(トリフルオロメチル)シクロヘプチル基、3-(トリフルオロメチル)シクロオクチル基、3-(トリフルオロメチル)シクロオクチル基、5-(トリフルオロメチル)シクロオクチル基、5-(トリフルオロメチル)シクロオクチル基、5-(トリフルオロメチル)シクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「低級アルキルスルフォニル置換されたシクロアルキル基」としては、
より具体的には、例えば、2-メタンスルフォニルシクロプロピル基、2-メタンスルフォニルシクロプチル基、3-メタンスルフォニルシクロプチル基、2-メタンスルフォニルシクロペンチル基、3-メタンスルフォニルシクロペンチル基、2-メタンスルフォニルシクロペンチル基、2-メタンスルフォニルシクロへキシル基、2-メタンスルフォニルシクロへキシル基、2-メタンスルフォニルシクロへキシル基、4-メタンスルフォニルシクロへプチル基、4-メタンスルフォニルシクロへプチル基、3-メタンスルフォニルシクロオクチル基、3-メタンスルフォニルシクロオクチル基、3-メタンスルフォニルシクロオクチル基、4-メタンスルフォニルシクロオクチル基、5-メタンスルフォニルシクロオクチル基等が挙げられる。

Rが示す「シクロ低級アルキルスルフォニル置換されたシクロアルキル基」と しては、より具体的には、例えば、2-シクロプロパンスルフォニルシクロプロ ピル基、2-シクロプロパンスルフォニルシクロプロパンスルフォニルシクロプロパンスルフォニルシクロプチル基、3-シクロプロパンスルフォニルシクロペンチル 基、3-シクロプロパンスルフォニルシクロペンチル 基、3-シクロプロパンスルフォニルシクロペキシル 基、4-シクロプロパンスルフォニルシクロペキシル 基、4-シクロプロパンスルフォニルシクロペプチル 基、4-シクロプロパンスルフォニルシクロペプチル 基、4-シクロプロパンスルフォニルシクロオクチル 基、4-シクロプロパンスルフォニルシクロオクチル 基、4-シクロプロパンスルフォニルシクロオクチル 基、4-シクロプロパンスルフォニルシクロオクチル 基、4-シクロプロパンスルフォニルシクロオクチル

10

15

ルフォニルシクロオクチル基等が挙げられる。

Rが「アラルキル基」である場合について説明する。

式(II)中のRが示す「アラルキル基」とは、フェニル基、ナフチル基、ピフェニル基等の炭素数 6 乃至 1 4 の炭化水素環アリール基を有する前記低級アルキル基を意味し、例えば、ベンジル基、2 ーフェニルエチル基、1 ーフェニルエチル基、1 ーナフチルメチル基、2 ーナフチルメチル基、1 ーナフタレンー1ーエチル基、1 ーナフタレンー2 ーイルエチル基が挙げられ、これらのうち、ベンジル基、2 ーフェニルエチル基、1 ーフェニルエチル基、1 ーフェニルエチル基、1 ーフェニルエチル基、1 ーフェニルエチル基、1 ーフェニルエチル基、1 ーフェニルエチル基、1

Rが「アラルキル基」である場合には、該アラルキル基が有していてもよい置換基としては、前記記載の置換基のうち、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイル基又はトリフルオロメチル基が好ましく、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子又はトリフルオロメチル基がより好ましい。

該アラルキル基は、これらの置換基を結合可能な位置に、同一又は異なって、 1又は2有していてもよい。

20 Rが示す「シアノ基で置換されたアラルキル基」としては、より具体的には、 例えば、4-シアノベンジル基、1-(4-シアノフェニル)エチル基、2-(4-2)アノフェニル)エチル基等が挙げられる。

Rが示す「ヒドロキシ基で置換されたアラルキル基」としては、より具体的には、例えば、4-ヒドロキシベンジル基、1-(4-ヒドロキシフェニル) エチル等が挙げられる。

-メトキシフェニル)エチル基、2-(2-メトキシフェニル)エチル基、1-(4-メトキシフェニル)エチル基、1-(3-メトキシフェニル)エチル基、1-(2-メトキシフェニル)エチル基等が挙げられる。

Rが示す「ハロゲン原子で置換されたアラルキル基」としては、より具体的に は、4-クロロベンジル基、1-(4-クロロフェニル)エチル基、2-(4-クロロフェニル)エチル基等が挙げられる。

Rが示す「アルキルアミノカルボニルオキシ基で置換されたアラルキル基」としては、より具体的には、例えば、4-(メチルカルバモイルオキシ) ベンジル基、4-(シクロプロピルカルバモイルオキシ) ベンジル基、4-(シクロプロピルカルバモイルオキシ) ベンジル基等が挙げられる。

Rが示す「ジアルキルアミノカルボニルオキシ基で置換されたアラルキル基」としては、より具体的には、例えば、4-(ジメチルアミノカルボニルオキシ)ベンジル基、4-(エチルメチルカルバモイルオキシ)ベンジル基、4-(ジエチルカルバモイルオキシ)ベンジル基等が挙げられる。

15 Rが示す「ジアルキルカルバモイル基で置換されたアラルキル基」としては、より具体的には、例えば、4 - ジメチルカルバモイルベンジル基、4 - (エチルメチルカルバモイル) ベンジル基、2 - (3 - ジメチルカルバモイルフェニル) エチル基等が挙げられる。

Rが示す「アルキルカルバモイル基で置換されたアラルキル基」としては、よ 20 り具体的には、例えば、4-(メチルカルバモイル) ペンジル基、3-(メチルカルバモイル) ペンジル基、2-(メチルカルバモイル) ペンジル基、2-(3-エチルカルバモイルフェニル) エチル基、2-(4-メチルカルバモイルフェニル) エチル基等が挙げられる。

Rが示す「カルバモイル基で置換されたアラルキル基」としては、より具体的 25 には、例えば、4-カルバモイルベンジル基、3-カルバモイルベンジル基、2-カルバモイルベンジル基、2-(3-カルバモイルフェニル) エチル基、2-(4-カルバモイルフェニル) エチル基等が挙げられる。

Rが示す「トリフルオロメチル基で置換されたアラルキル基」としては、より 具体的には、例えば、4-(トリフルオロメチル)ベンジル基、3-(トリフル オロメチル)ベンジル基、2-(トリフルオロメチル)ベンジル基、2-(3-トリフルオロメチルフェニル)エチル基、2-(3-トリフルオロメチルフェニル)エチル基、2-(4-トリフルオロメチルフェニル)エチル基等が挙げられる。

5 Rが示す「低級アルキルスルフォニル基で置換されたアラルキル基」としては、より具体的には、例えば、4-メタンスルフォニルベンジル基、3-メタンスルフォニルベンジル基、4-エタンスルフォニルベンジル基、3-エタンスルフォニルベンジル基、2-エタンスルフォニルベンジル基、3-エタンスルフォニルベンジル基、2-(3-メタンスルフォニルフェニル) エチル基、2-(3-メタンスルフォニルフェニル) エチル基等が挙げられる。

Rが示す「シクロ低級アルキルスルフォニル基で置換されたアラルキル基」としては、より具体的には、例えば、4-シクロプロパンメタンスルフォニルベンジル基、3-シクロプロパンメタンスルフォニルベンジル基、2-シクロプロパンメタンスルフォニルベンジル基、2-シクロプロパンスルフォニルフェニル)エチル基、2-(3-シクロプロパンスルフォニルフェニル)エチル基、2-(4-シクロプロパンスルフォニルフェニル)エチル基等が挙げられる。次に、Rが「3乃至8員のヘテロ環」である場合について、説明する。

15

20

式(II)中のRが示す「3乃至8員のヘテロ環基」とは窒素原子又は酸素原子をヘテロ原子として環内に1又は2有する3乃至8員のヘテロ環を意味する。 該ヘテロ環内に、酸素原子又は窒素原子を該ヘテロ環内に2有する場合には、これらのヘテロ原子は、同一又は異なっていてもよい。

該3乃至8員のヘテロ環基としては、例えば、オキセタニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、アゼチジニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ホモピペリジニル基、モルホリニル基、ホモモルホニリル基、ピペラジニル基又はホモピペラジニル基等が挙げられ、これらのうち、オキセタニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ホモピペリジニル基、モルホリニル基、ホモモルホニリル基が好ましく、オキセタニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、ピ

ペリジニル基、ホモピペリジニル基がより好ましい。

Rが「3乃至8員のヘテロ環」である場合には、該ヘテロ環が有していてもよい置換基としては、前記記載の置換基のうち、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、

5 低級アルキル基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイル基又はトリフルオロメチル基が好ましく、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキル基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、10 ハロゲン原子又はトリフルオロメチル基がより好ましい。

該3乃至8のヘテロ環は、これらの置換基を結合可能な位置に、同一又は異なって、1又は2有していてもよい。

Rが示す「シアノ基で置換された3乃至8員のヘテロ環」としては、より具体的には、例えば、4-シアノオキセタン-2-イル基、4-シアノテトラヒドロフラン-3-イル基、3-シアノピペリジン-4-イル基、6-シアノアゼパン-4-イル基等が挙げられる。

Rが示す「低級アルキル基で置換された3乃至8員のヘテロ環」としては、より具体的には、例えば、2ーメチルーオキセタン-3ーイル基、2ークロロメチルオキセタン-3ーイル基、4ーメチルオキセタン-2ーイル基、5ーメチルテ20 トラヒドロフラン-3ーイル基、5ークロロメチルテトラヒドロフラン-3ーイル基、4ーメチルテトラヒドロフラン-2ーイル基、2ーメチルテトラヒドロピラン-4ーイル基、5ーメチルピロリジン-3ーイル基、4ーメチルピロリジン-3ーイル基、3ーメチルピロリジン-4ーイル基、7ーメチルピペリジン-4ーイル基、7ーメチルアゼパン-4ーイル基等が挙げられる。

25 Rが示す「ヒドロキシ基で置換された 3 乃至 8 員のヘテロ環」としては、より 具体的には、例えば、4 ーヒドロキシオキセタン - 2 ーイル基、4 ーヒドロキシ テトラヒドフラン - 3 ーイル基、3 ーヒドロキシピペリジン - 4 ーイル基、6 ー ヒドロキシアゼパン - 4 ーイル基等が挙げられる。

Rが示す「ハロゲン原子で置換された3乃至8員のヘテロ環」としては、より

25

具体的には、例えば、4-フルオロオキセタン-2-イル基、3-フルオロオキセタン-2-イル基、2-フルオロオキセタン-3-イル基、4-フルオロテトラヒドロフラン-3-イル基、3-フルオロピペリジン-4-イル基、6-フルオロアゼパン-4-イル基、4-フルオロオキセタン-2-イル基、3-フルオロオキセタン-2-イル基、2-クロロオキセタン-3-イル基、4-クロロテトラヒドロフラン-3-イル基、3-クロロピペリジン-4-イル基、6-クロロアゼパン-4-イル基等が挙げられる。

Rが示す「アルキルアミノカルボニルオキシ基で置換された3乃至8員のヘテロ環」としては、より具体的には、例えば、4-(メチルカルバモイルオキシ) オキセタン-2-イル基、3-(メチルカルバモイルオキシ) オキセタン-2-イル基、2-(エチルカルバモイルオキシ) オキセタン-3-イル基、4-(メチルカルバモイルオキシ) テトラヒドロフラン-3-イル基、3-(メチルカルバモイルオキシ) ピペリジン-4-イル基、6-(メチルカルバモイルオキシ) アゼパン-4-イル基等が挙げられる。

Rが示す「ジアルキルアミノカルボニルオキシ基で置換された3乃至8員のへテロ環」としては、より具体的には、例えば、4-(ジメチルカルバモイルオキシ)オキセタン-2-イル基、3-(ジメチルカルバモイルオキシ)オキセタン-3-イル基、4-(エチルメチルカルバモイルオキシ)テトラヒドロフラン-3-イル基、3-(ジメチルカルバモイルオキシ)テトラヒドロフラン-3-イル基、3-(ジメチルカルバモイルオキシ)ピペリジン-4-イル基、6-(ジメチルカルバモイルオキシ)アゼパン-4-イル基等が挙げられる。

Rが示す「アルキルカルバモイル基で置換された3乃至8員のヘテロ環」としては、より具体的には、例えば、4-(メチルカルバモイル)オキセタン-2-イル基、3-(メチルカルバモイル)オキセタン-2-イル基、4-(エチルカルバモイル)テトラヒドロフラン-3-イル基、3-(メチルカルバモイル)ピペリジン-4-イル基、6-(ジメチルカルバモイル)アゼパン-4-イル基等が挙げられる。

Rが示す「カルバモイル基で置換された3乃至8員のヘテロ環」としては、より具体的には、例えば、4-カルバモイルオキセタン-2-イル基、3-カルバ

モイルオキセタン-2-イル基、4-カルパモイルテトラヒドロフラン-3-イル基、3-カルバモイルピペリジン-4-イル基、6-カルバモイルアゼパン-4-イル基等が挙げられる。

Rが示す「トリフルオロメチル基で置換された3乃至8員のヘテロ環」としては、より具体的には、例えば、4 - (トリフルオロメチル) オキセタン-2-イル基、3 - (トリフルオロメチル) オキセタン-2-イル基、4 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-3-イル基、3 - (トリフルオロメチル) ピペリジン-4-イル基、6 - (トリフルオロメチル) アゼパン-4-イル基等が挙げられる。

10 Rが示す「低級アルキルスルフォニル基で置換された4-(メチルスルフォニル)オキセタン-2-イル基、3-(エチルスルフォニル)オキセタン-2-イル基、4-(エチルスルフォニル)テトラヒドロフラン-3-イル基、3-(メチルスルフォニル)ピペリジン-4-イル基、6-(メチルスルフォニル)アゼパン-4-イル基等が挙げられる。

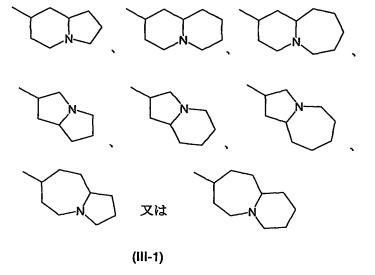
Rが示す「シクロ低級アルキルスルフォニル基で置換された3万至8員のヘテロ環」としては、より具体的には、例えば、4-(シクロプロピルスルフォニル)オキセタン-2-イル基、3-(シクロプロピルスルフォニル)オキセタン-2-イル基、4-(シクロプロピルスルフォニル)テトラヒドロフラン-3-イル基、3-(シクロプロピル)ピペリジン-4-イル基、6-(シクロプロピルスルフォニル)アゼパン-4-イル基等が挙げられる。

Wが式 (I I I)

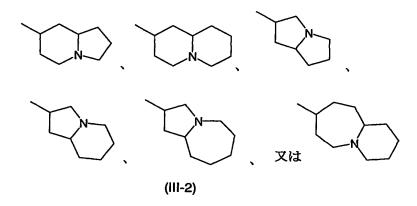
(III)

(式中、各記号は前記定義に同じ)で表される基である場合には、m1又はnは、それぞれ独立して、m1は0乃至3の整数を示し、nは0乃至2の整数を示す。

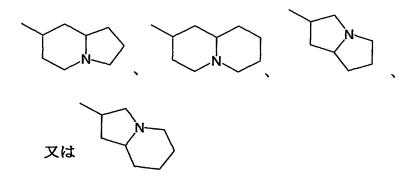
式(III)で表される基としては、具体的には、例えば、下記式(III-1)



が挙げられ、これらのうち、下記式 (III-2)



で表される基が好ましく、下記式 (III-3)



(III-3)

で表される基がより好ましい。

5

前記式(II)又は(III)において、 $-(CH_2)_m$ -又は $-(CH_2)_n$ -のm又はnが0の場合は、 $-(CH_2)_m$ -、 $-(CH_2)_n$ -はそれぞれ単結合を意味する。

次に式(I)中のYについて説明する。

5 Yは、式(IV)

$$--(O) \int_{J} L_{1} - \left(\begin{matrix} O \\ | C \end{matrix} \right)_{k} \left(M \right)_{1} Q_{1}$$

(IV)

で表される基を意味する。

式(IV)中のj、k又は1は、それぞれ独立して、0又は1を示す。

jが0の場合には、-(O)j-は単結合を意味する。

kが0の場合には、 $-(C(O))_k$ -は単結合を意味する。

1が0の場合には、-(M) $_1$ -は単結合を意味する。

 L_1 は、炭素数 1 乃至 4 の低級アルキル基又は単結合を示す。これらのうち、 L_1 としては、炭素数 1 乃至 3 の低級アルキル基又は単結合が好ましく、炭素数 1 乃至 2 の低級アルキル基又は単結合がより好ましい。

15 Mは、酸素原子又は式 (V)

を示す。

式(V)中のR。は、炭素数1乃至4の低級アルキル基を示す。該R。基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、イソプロピル20 基、イソプチル基、tert-ブチル基等が挙げられ、これらのうち、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、イソプロピル基、が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基がより好ましい。

前記式(IV)中の下記式(IV-1)

$$-\langle O \rangle_{j} L_{1} - \langle O \rangle_{k} \langle M \rangle_{l}$$
(IV-1)

10 上記式(IV-1)で表される基としては、より具体的には、例えばメチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、カルボニル基、-C(O)-O-、-CH₂-C(O)-、-(CH₂)₂-C(O)-、-CH₂-C(O)-O-、-(CH₂)₂-C(O)-NH-、-C(O)-N(Me)-、-CH₂-C(O)-NH-、-CH₂-C(O)-N(Me)-、-CH₂-C(O)-NH-、-CH₂-C(O)-N(Me)-、
15 -O-CH₂-、-O-(CH₂)-、単結合等が挙げられ、これらのうち、メチレン基、エチレン基、カルボニル基、-C(O)-O-、-CH₂-C(O)-、-C(O)-N(Me)-、単結合が好ましい。

次に、Q1 について説明する。

Q1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子

は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される基を1乃至2有していてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素数3乃至9のシクロアルキル基、フェニル基、5乃至6員のヘテロアリール基、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子又は酸素原子を1乃至3有していてもよい)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基で表される基を示すか、或いは式(V)

5

(ここにおいて、R¹ 及びR² は、同一又は異なって、低級アルキル基又はモノ 若しくはジ低級アルキルカルバモイル基を示すか、或いは、R¹ 及びR² は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該基の構成原子として、窒素原子又は酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す。で表される基を示す。

15 Q₁が示す「直鎖又は分岐の低級アルキル基」とは、前記定義の低級アルキル基と同様の基が挙げられ、これらのうち、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソプチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、イソペンチル基、1,1ージメチルプロピル基、1ーメチルブチル基、2ーメチルブチル基、1,2ージメチルプロピル基、ヘキシル基、イソヘキシル基が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、イソペンチル基、1,1ージメチルプロピル基、ヘキシル基、イソアミル基、ネオペンチル基、イソペンチル基、1,1ージメチルプロピル基、ヘキシル基、イソヘキシル基がより好ましい。

以上より、Q₁が示す「直鎖又は分岐の低級アルキル基」である場合の-Yと 25 しては、より具体的には、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ ピル基、プチル基、イソブチル基、sec-プチル基、tert-ブチル基、ペ

ンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、ヘプ チル基、オクチル基、ノナニル基、デカニル基、メトキシ基、エトキシ基、プロ ポキシ基、イソプロポキシ基、プトキシ基、sec-プトキシ基、tert-ブ トキシ基、ペンチルオキシ基、イソアミルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、ヘ キシルオキ基、イソヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、 5 メトキシカルポニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソ プロポキシカルポニル基、プトキシカルボニル基、イソプトキシカルボニル基、 sec-ブトキシカルポニル基、tert-ブトキシカルポニル基、ペンチルオ キシカルポニル基、イソアミルオキシカルポニル基、ネオペンチルオキシカルボ ニル基、ヘキシルオキシカルボニル基、メトキシカルボニルメトキシ基、エトキ 10 シカルボニルメトキシ基、プロポキシカルボニルメトキシ基、イソプロポキシカ ルボニルメトキシ基、プトキシカルボニルメトキシ基、イソプトキシカルボニル メトキシ基、sec-プトキシカルボニルメトキシ基、tert-プトキシカル ボニルメトキシ基、ペンチルオキシカルボニルメトキシ基、イソアミルオキシカ ルポニルメトキシ基、ネオペンチルオキシカルボニルメトキシ基、ヘキシルオキ 15 シカルボニルメトキシ基、メトキシカルボニルプロポキシ基、エトキシカルボニ ルプロポキシ基、プロポキシカルボニルプロポキシ基、イソプロポキシカルボニ ルプロポキシ基、プトキシカルボニルプロポキシ基、イソプトキシカルボニルプ ロポキシ基、sec-プトキシカルボニルプロポキシ基、tert-プトキシカ ルボニルプロポキシ基、ペンチルオキシカルボニルプロポキシ基、イソアミルオ 20 キシカルボニルプロポキシ基、ネオペンチルオキシカルボニルプロポキシ基、ヘ キシルオキシカルボニルプロポキシ基、が好ましく、イソプロピル基、ブチル基、 イソプチル基、ペンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソ ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノナニル基、デカニル基、イソプロポキ シ基、プトキシ基、secープトキシ基、tertープトキシ基、ペンチルオキ 25 シ基、イソアミルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、ヘキシルオキ基、イソヘキ シルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基がより好ましい。

Q₁が「直鎖又は分岐の低級アルキル基」である場合には、該低級アルキル基が有していてもよい置換基としては、Q₁が有していてもよい置換基のうち、シ

アノ基、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイル基、及びトリフルオロメチル基が好ましく、ヒドロキシ基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)又はトリフルオロメチル基がより好ましい。

5

Q1が「シアノ基で置換された、直鎖又は分岐の低級アルキル基」である場合の一Yとしては、より具体的には、例えば、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基、5-シアノペンチル基、4-シアノペンチル基、6-シアノペキシル基、5-シアノペキシル基、5-シアノペンチル基、8-シアノオクチル基、7-シアノオクチル基、6-シアノオクチル基、5-シアノオクチル基、5-シアノオクチル基、3-シアノプロポキシ基、4-シアノプトキシ基、3-シアノブトキシ基、5-シアノペンチルオキシ基、4-シアノプトキシ基、6-シアノペンチルオキシ基、5-シアノペンチルオキシ基、7-シアノペンチルオキシ基、5-シアノペキシルオキシ基、5-シアノペキシルオキシ基、6-シアノペプチルオキシ基、5-シアノペプチルオキシ基、5-シアノペプチルオキシ基、6-シアノペプチルオキシ基、6-シアノスクチルオキシ基、5-シアノオクチルオキシ基、6-シアノオクチルオキシ基、5-シアノオクチルオキシ基、6-シアノオクチルオキシ基、5-シアノオクチルオキシ基、6-シアノオクチルオキシ基、5-シアノオクチルオキシ基、6-シアノオクチルオキシ基、5-シアノオクチルオキシ基、6-シアノオクチルオキシ基、5-シアノオクチルオキシ基等が挙げられる。

Q1が「ヒドロキシ基で置換された、直鎖又は分岐の低級アルキル基」である場合の、-Yとしては、より具体的には、例えば、3-ヒドロキシプロピル基、4-ヒドロキシプチル基、2-ヒドロキシプチル基、5-ヒドロキシペンチル基、4-ヒドロキシペンチル基、6-ヒドロキシへキシル基、5-ヒドロキシへキシル基、7-ヒドロキシへプチル基、6-ヒドロキシペプチル基、7-ヒドロキシスプチル基、6-ヒドロキシスプチル基、5-ヒドロキシスプチル基、3-ヒドロキシスプチル基、3-ヒドロキシオクチル基、3-ヒドロキシプロポキシ基、4-ヒドロキシブトキシ基、3-ヒドロキシプロポキシ基、4-ヒドロキシブトキシステルオキシ基、6-ヒドロキシペンチルオキシ基、6-ヒドロキシハキシルオキシ基、5-ヒドロキシヘプチルオキシ基、6-ヒドロキシハキシルオキシ基、5-ヒドロキシヘプチルオキシ基、6-ヒドロキシハキシルオキシ基、7-ヒドロキシヘプチルオキシ基、6-ヒドロキシスプチルオキシ基、5-ヒドロキシヘプチルオキシ基、8-ヒドロキシスプチルオキ

シ基、7-ヒドロキシオクチルオキシ基、6-ヒドロキシオクチルオキシ基、5-ヒドロキシオクチルオキシ基等が挙げられる。

 Q_1 が「ハロゲン原子で置換された、直鎖又は分岐の低級アルキル基」である 場合の、-Yとしては、より具体的には、例えば、3-フルオロプロピル基、4 - フルオロプチル基、2-フルオロプチル基、5-フルオロペンチル基、4-フ 5 ルオロペンチル基、6-フルオロヘキシル基、5-フルオロヘキシル基、4-フ ルオロヘキシル基、7-フルオロヘプチル基、6-フルオロヘプチル基、5-フ ルオロヘプチル基、8-フルオロオクチル基、7-フルオロオクチル基、6-フ ルオロオクチル基、5-フルオロオクチル基、3-フルオロプロポキシ基、4-フルオロプトキシ基、3-フルオロプトキシ基、5-フルオロペンチルオキシ基、 10 4-フルオロペンチルオキシ基、6-フルオロヘキシルオキシ基、5-フルオロ ヘキシルオキシ基、4-フルオロヘキシルオキシ基、7-フルオロヘプチルオキ シ基、6-フルオロヘプチルオキシ基、5-フルオロヘプチルオキシ基、8-フ ルオロオクチルオキシ基、7-フルオロオクチルオキシ基、6-フルオロオクチ ルオキシ基、5-フルオロオクチルオキシ基、3-クロロプロピル基、4-クロ 15 ロプチル基、2-クロロプチル基、5-クロロペンチル基、4-クロロペンチル 基、6-クロロヘキシル基、5-クロロヘキシル基、4-クロロヘキシル基、7 ークロロヘプチル基、6ークロロヘプチル基、5ークロロヘプチル基、8ークロ ロオクチル基、7-クロロオクチル基、6-クロロオクチル基、5-クロロオク チル基、3-クロロプロポキシ基、4-クロロブトキシ基、3-クロロブトキシ 20 基、5-クロロペンチルオキシ基、4-クロロペンチルオキシ基、6-クロロヘ キシルオキシ基、5-クロロヘキシルオキシ基、4-クロロヘキシルオキシ基、 7-クロロヘプチルオキシ基、6-クロロヘプチルオキシ基、5-クロロヘプチ ルオキシ基、8-クロロオクチルオキシ基、7-クロロオクチルオキシ基、6-クロロオクチルオキシ基、5-クロロオクチルオキシ基等が挙げられる。 25

 Q_1 が「モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基で置換された、直鎖又は 分岐の低級アルキル基」である場合の、-Yとしては、より具体的には、例えば、 3-(メチルカルバモイルオキシ)プロピル基、4-(メチルカルバモイルオキ シ)プチル基、3-(メチルカルバモイルオキシ)プチル基、5-(メチルカル

バモイルオキシ)ペンチル基、4-(メチルカルバモイルオキシ)ペンチル基、6-(メチルカルバモイルオキシ)へキシル基、5-(メチルカルバモイルオキシ)へキシル基、7-(メチルカルバモイルオキシ)へプチル基、6-(メチルカルバモイルオキシ)へプチル基、6-(メチルカルバモイルオキシ)へプチル基、5-(メチルカルバモイルオキシ)へプチル基、8-(メチルカルバモイルオキシ)オクチル基、7-(メチルカルバモイルオキシ)オクチル基、6-(メチルカルバモイルオキシ)オクチル基、6-(メチルカルバモイルオキシ)オクチル基、5-(メチルカルバモイルオキシ)オクチル基、5-(メチルカルバモイルオキシ)オクチル基、5-(メチルカルバモイルオキシ)オクチル基等が挙げられる。

Q₁が「ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基で置換された、直鎖又は分 岐の低級アルキル基」である場合の、前記式(IV)で表される-Yとしては、 10 より具体的には、例えば、3-(ジメチルカルバモイルオキシ)プロピル基、4 一(ジメチルカルバモイルオキシ)ブチル基、3-(ジメチルカルバモイルオキ シ) ブチル基、5-(ジメチルカルバモイルオキシ) ペンチル基、4-(ジメチ ルカルバモイルオキシ)ペンチル基、6-(ジメチルカルバモイルオキシ)へキ シル基、5-(ジメチルカルバモイルオキシ) ヘキシル基、4-(ジメチルカル 15 バモイルオキシ) ヘキシル基、2-(ジメチルカルバモイルオキシ) シクロヘプ チル基、7-(ジメチルカルバモイルオキシ) ヘプチル基、6-(ジメチルカル バモイルオキシ) ヘプチル基、8 - (ジメチルカルバモイルオキシ) オクチル基、 7- (ジメチルカルバモイルオキシ) オクチル基、6- (ジメチルカルバモイル オキシ)オクチル基、5-(ジメチルカルバモイルオキシ)オクチル基等が挙げ 20 られる。

Q₁ が「ジアルキルカルバモイル基で置換された、直鎖又は分岐の低級アルキル基」である場合の、前記式(IV)で表される-Yとしては、より具体的には、例えば、3-ジメチルカルバモイルプロピル基、4-ジメチルカルバモイルプチ25 ル基、3-ジメチルカルバモイルプチル基、5-ジメチルカルバモイルペンチル基、4-ジメチルカルバモイルペンチル基、6-ジメチルカルバモイルヘキシル基、5-ジメチルカルバモイルヘキシル基、7-ジメチルカルバモイルヘプチル基、6-ジメチルカルバモイルヘプチル基、5-ジメチルカルバモイルヘプチル基、6-ジメチルカルバモイルヘプチル基、5-ジメチルカルバモイルヘプチル

基、7-ジメチルカルバモイルオクチル基、6-ジメチルカルバモイルオクチル 基、5-ジメチルカルバモイルオクチル基等が挙げられる。

5

10

15

20

Q₁が「トリフルオロメチル基で置換された、直鎖又は分岐の低級アルキル基」 である場合の、前記式(IV)で表される-Yとしては、より具体的には、例え ば、3-(トリフルオロメチル)プロピル基、4-(トリフルオロメチル)プチ ル基、2-(トリフルオロメチル)プチル基、5-(トリフルオロメチル)ペン チル基、4-(トリフルオロメチル)ペンチル基、6-(トリフルオロメチル) ヘキシル基、5-(トリフルオロメチル)ヘキシル基、4-(トリフルオロメチ ル) ヘキシル基、7-(トリフルオロメチル) ヘプチル基、6-(トリフルオロ メチル) ヘプチル基、5-(トリフルオロメチル) ヘプチル基、8-(トリフル オロメチル)オクチル基、7-(トリフルオロメチル)オクチル基、6-(トリ フルオロメチル)オクチル基、5-(トリフルオロメチル)オクチル基、3-(ト リフルオロメチル)プロポキシ基、4-(トリフルオロメチル)プトキシ基、3 - (トリフルオロメチル) プトキシ基、5 - (トリフルオロメチル) ペンチルオ キシ基、4-(トリフルオロメチル)ペンチルオキシ基、6-(トリフルオロメ チル) ヘキシルオキシ基、5-(トリフルオロメチル) ヘキシルオキシ基、4-(トリフルオロメチル) ヘキシルオキシ基、7-(トリフルオロメチル) ヘプチ ルオキシ基、6-(トリフルオロメチル) ヘプチルオキシ基、5-(トリフルオ ロメチル)ヘプチルオキシ基、8-(トリフルオロメチル)オクチルオキシ基、 7- (トリフルオロメチル) オクチルオキシ基、6- (トリフルオロメチル) オ クチルオキシ基、5 - (トリフルオロメチル)オクチルオキシ基等が挙げられる。

10

ル基、シクロヘキシルプロピル基、シクロヘプチルメチル基、シクロヘプチルエチル基、シクロヘプチルプロピル基、シクロヘプチルブチル基、シクロプロピルメトキシ基、シクロプロピルエトキシ基、シクロプロピルプロポキシ基、シクロプロピルプトキシ基、シクロブチルエトキシ基、シクロブチルストキシ基、シクロブチルストキシ基、シクロブチルストキシ基、シクロペンチルストキシ基、シクロペンチルブトキシ基、シクロペンチルブトキシ基、シクロペンチルブトキシ基、シクロヘキシルメトキシ基、シクロヘキシルエトキシ基、シクロヘキシルプロポキシ基、シクロヘキシルブトキシ基、シクロヘキシルブトキシ基等が挙げられる。これらのうち、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロブチル基、シクロブチル基、シクロブチル基、シクロブチル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロブチル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等がより好ましい。

Q₁が「炭素数3乃至9のシクロアルキル基」である場合には、該シクロアル キル基が有していてもよい置換基としては、Q₁が有していてもよい置換基のう ち、例えば、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、 ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アル 15 コキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハ ロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミ ノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカル パモイル基、カルバモイル基、ラクタム環、トリフルオロメチル基、モノ低級ア ルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基又はアルカノイル基等が好ましく、例 20 えば、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハ ロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級 アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ 低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキ シ基、モノ低級アルキルカルパモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シク 25 ロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、ジ 低級アルキルアミノ基又はアルカノイル基等がより好ましい。該シクロアルキル 基は、これらの置換基を結合可能な位置に1又は2有していてもよく、該置換基 を2有している場合には、これらは同一又は異なっていてもよい。

Q₁がこれらの置換基で置換された「炭素数3乃至9のシクロアルキル基」で ある場合の、前記式(IV)で表される-Yとしては、より具体的には、例えば、 2-フルオロシクロプロピル基、2-クロロシクロプロピル基、2,2-ジフル オロシクロプロピル基、2 - (メトキシカルボニル) シクロプロピル基、2 - (エ トキシカルボニル)シクロプロピル基、2-(プロポキシカルボニル)シクロプ 5 ロピル基、2-(tert-プトキシカルボニル)シクロプロピル基、2-(メ チルカルバモイル)シクロプロピル基、2-(エチルカルバモイル)シクロプロ ピル基、2-(プロピルカルバモイル)シクロプロピル基、2-(イソプロピル カルバモイル)シクロプロピル基、2-(ジメチルカルバモイル)シクロプロピ ル基、2-(ジエチルカルバモイル)シクロプロピル基、2-(アゼチジン-1 10 ーイルカルボニル)シクロプロピル基、2 - (ピロリジン-1-イルカルボニル) シクロプロピル基、2 - (ピペリジン-1-イルカルボニル)シクロプロピル基、 2-(2-オキソピロリジン-1-イル)シクロプロピル基、2-(2-オキソ ピペリジン-1-イル)シクロプロピル基、シクロペンチル基、2-フルオロシ クロブチル基、2-クロロシクロブチル基、3-フルオロシクロブチル基、3-15 クロロシクロプチル基、3、3-ジフルオロシクロプチル基、3-(メトキシカ ルボニル)シクロプチル基、3-(エトキシカルボニル)シクロプチル基、3-(プロポキシカルボニル) シクロブチル基、3-(tertープトキシカルボニ ル)シクロプチル基、3-(メチルカルバモイル)シクロプチル基、3-(エチ ルカルバモイル)シクロプチル基、3-(プロピルカルバモイル)シクロブチル 20 基、3-(イソプロピルカルバモイル)シクロブチル基、3-(ジメチルカルバ モイル)シクロブチル基、3-(ジエチルカルバモイル)シクロプチル基、3-(アゼチジン-1-イルカルポニル)シクロブチル基、3-(ピロリジン-1-イルカルボニル)シクロブチル基、3-(ピペリジン-1-イルカルボニル)シ クロプチル基、3-(2-オキソピロリジン-1-イル)シクロプチル基、3-25 (2-オキソピペリジン-1-イル)シクロプチル基、3-フルオロシクロペン チル基、3-クロロシクロペンチル基、3、3-ジフルオロシクロペンチル基、 3- (メトキシカルボニル) シクロペンチル基、3- (エトキシカルボニル) シ クロペンチル基、3- (プロポキシカルポニル) シクロペンチル基、3- (te

r t ープトキシカルボニル)シクロペンチル基、3 ー (メチルカルバモイル)シクロペンチル基、3 ー (エチルカルバモイル)シクロペンチル基、3 ー (プロピルカルバモイル)シクロペンチル基、3 ー (プロピルカルバモイル)シクロペンチル基、3 ー (ジメチルカルバモイル)シクロペンチル基、3 ー (ジェチルカルバモイル)シクロペンチル基、3 ー (ジェチルカルバモイル)シクロペンチル基、3 ー (アゼチジンー1ーイルカルボニル)シクロペンチル基、3 ー (ピロリジンー1ーイルカルボニル)シクロペンチル基、3 ー (ピペリジンー1ーイルカルボニル)シクロペンチル基、3 ー (2ーオキソピロリジンー1ーイル)シクロペンチル基、3 ー (2ーオキソピロリジンー1ーイル)シクロペンチル基等が挙げられる。

5

Qıが「フェニル基」である場合には、該フェニル基が有していてもよい置換 10 基としてはQ₁が有していてもよい置換基のうち、シアノ基、ヒドロキシ基、低 級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基 で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲ ン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカル ボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキル 15 カルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、ラクタム環、 トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、 アルカノイル基、アルコキシカルポニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級ア ルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子 は、低級アルキル基で置換されていてもよい) 及びアルキルスルフォニルアミノ 20 基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)が好ましく、 ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン 原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコ キシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級ア ルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、 25 モノ低級アルキルカルパモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シクロアル キルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級ア ルキルアミノ基及びアルカノイル基がより好ましい。該フェニル基は、これらの 置換基を結合可能な位置に1又は2有していてもよい。

Q₁がこれらの置換基で置換されていてもよい、フェニル基である場合の、前 記式(IV)で表される-Yとしては、より具体的には、例えば、フェニル基、 4-シアノフェニル基、3-シアノフェニル基、2-シアノフェニル基、4-メ トキシフェニル基、3-メトキシフェニル基、2-メトキシフェニル基、4-(ジ メチルカルバモイル)フェニル基、3-(ジメチルカルバモイル)フェニル基、 5 2-(ジメチルカルバモイル)フェニル基、4-(メチルカルバモイル)フェニ ル基、3-(メチルカルバモイル)フェニル基、2-(メチルカルバモイル)フ ェニル基、4-カルバモイルフェニル基、3-カルバモイルフェニル基、3-カ ルバモイルフェニル基、2-カルバモイルフェニル基、4-(シクロプロピルカ ルバモイル)フェニル基、3-(シクロプロピルカルバモイル)フェニル基、2 10 - (シクロプロピルカルバモイル) フェニル基、4-(ピロリジン-1-カルボ ニル)フェニル基、3-(ピロリジン-1-カルボニル)フェニル基、2-(ピ ロリジン-1-カルボニル)フェニル基、4-(ピペリジン-1-カルボニル) フェニル基、3-(ピペリジン-1-カルボニル)フェニル基、2-(ピペリジ ン-1-カルボニル)フェニル基、4-(モルホリン-1-カルボニル)フェニ 15 ル基、3-(モルホリン-1-カルボニル)フェニル基、2-(モルホリン-1 -カルボニル)フェニル基、4-クロロ-フェニル基、3-クロロフェニル基、 2-クロロフェニル基、4-ヒドロキシフェニル基、3-ヒドロキシフェニル基、 2-ヒドロキシフェニル基、4-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、2 ーメチルフェニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-(トリフル 20 オロメチル)フェニル基、2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-(2-オキソー2H-ピリジン-1-イル)フェニル基、4-(3-オキソモルホリン - 4 - イル)フェニル基、4 - (2 - オキソオキサゾリジン-3 - イル)フェニ ル基、4-tert-ブチルフェニル基、3-tert-ブチルフェニル基、2 - t e r t - プチルフェニル基、4 - (トリフルオロメトキシ) フェニル基、3 25 - (トリフルオロメトキシ) フェニル基、2- (トリフルオロメチル) フェニル 基、4-(ジフルオロメトキシ)フェニル基、3-(ジフルオロメトキシ)フェ ニル基、4-ヒドロキシフェニル基、3-ヒドロキシフェニル基、2-ヒドロキ シフェニル基、4-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル)フェニルメチル基、

3-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル)フェニルメチル基、4-(メチルア ミノ)フェニル基、3-(メチルアミノ)フェニル基、2-(メチルアミノ)フ ェニル基、4-(ジメチルアミノ)フェニル基、3-(ジメチルアミノ)フェニ ル基、2-(ジメチルアミノ)フェニル基、4-アセチルフェニル基、3-アセ チルフェニル基、2-アセチルフェニル基、4-メタンスルフォニルフェニル基、 5 3-メタンスルフォニルフェニル基、2-メタンスルフォニルフェニル基、4-(アセチルアミノ) フェニル基、3-(アセチルアミノ) フェニル基、2-(ア セチルアミノ)フェニル基、4-(N-アセチル-N-メチルアミノ)フェニル 基、3-(N-アセチル-N-メチルアミノ)フェニル基、4-シアノ-3-フ ルオロフェニル基、4-(メトキシカルボニルアミノ)フェニル基、3-(メト 10 キシカルポニルアミノ)フェニル基、2-(メトキシカルボニルアミノ)フェニ ル基、4-(エトキシカルボニルアミノ)フェニル基、3-(エトキシカルボニ ルアミノ)フェニル基、2-(エトキシカルボニルアミノ)フェニル基、4-(プ ロポキシカルボニルアミノ)フェニル基、3-(プロポキシカルボニルアミノ) フェニル基、2-(プロポキシカルボニルアミノ)フェニル基、4-(イソプロ 15 ポキシカルボニルアミノ)フェニル基、3-(イソプロポキシカルボニルアミノ) フェニル基、2- (イソプロポキシカルボニルアミノ) フェニル基、4- { (N -メチル)-メトキシカルボニルアミノ}フェニル基、3-{(N-メチル)メ トキシカルポニルアミノ}フェニル基、2-{(N-メチル)メトキシカルボニ ルアミノ} フェニル基、4-{(N-メチル) エトキシカルボニルアミノ} フェ 20 ニル基、3 - {N-メチル) エトキシカルボニルアミノ} フェニル基、2 - {(N -メチル) エトキシカルボニルアミノ} フェニル基、4-{(N-メチル) エト キシカルポニルアミノ}フェニル基、3-{(N-メチル)エトキシカルポニル アミノ} フェニル基、2-{(N-メチル) エトキシカルボニルアミノ} フェニ ル基、 $4-\{(N-メチル) プロポキシカルボニルアミノ\} フェニル基、<math>3-\{(N-x)\}$ 25 -メチル)プロポキシカルボニルアミノ}フェニル基、2-{(N-メチル)プ ロポキシカルボニルアミノ}フェニル基、4-{(N-メチル)メトキシカルボ ニルアミノ}フェニル基、3-{(N-メチル)メトキシカルボニルアミノ}フ ェニル基、2-{(N-メチル)メトキシカルポニルアミノ}フェニル基、4-

{(N-メチル)イソプロポキシカルボニルアミノ}フェニル基、3-{(N-メチル) イソプロポキシカルボニルアミノ) フェニル基、2-{(N-メチル) イソプロポキシカルボニルアミノ}フェニル基、4-{(N-エチル)メトキシ カルボニルアミノ}フェニル基、3-{(N-エチル)メトキシカルボニルアミ ノ} フェニル基、2 - {(N-エチル)メトキシカルポニルアミノ} フェニル基、 5 4- (アセチルアミノ) フェニル基、3- (アセチルアミノ) フェニル基、2-(アセチルアミノ)フェニル基、4-(プロパノイルアミノ)フェニル基、3-(プロパノイルアミノ) フェニル基、2-(プロパノイルアミノ) フェニル基、 4-{(N-メチル)アセチルアミノ}フェニル基、3-{(N-メチル)アセ チルアミノ}フェニル基、2-{(N-メチル)アセチルアミノ}フェニル基、 10 4-{(N-メチル)プロパノイルアミノ}フェニル基、3-{(N-メチル) プロパノイルアミノ} フェニル基、2-{(N-メチル)プロパノイルアミノ} フェニル基、4-{(N-エチル)アセチルアミノ}フェニル基、3-{(N-エチル) アセチルアミノ} フェニル基、2-{(N-エチル) アセチルアミノ} フェニル基、4 - {(N-エチル)プロパノイルアミノ}フェニル基、3 - {(N 15 -エチル)プロパノイルアミノ}フェニル基、2-{(N-エチル)プロパノイ ルアミノ} フェニル基、4-(メチルスルフォニルアミノ) フェニル基、3-(メ チルスルフォニルアミノ)フェニル基、2-(メチルスルフォニルアミノ)フェ ニル基、4-(エチルスルフォニルアミノ)フェニル基、3-(エチルスルフォ ニルアミノ)フェニル基、2-(エチルスルフォニルアミノ)フェニル基、4-20 (プロピルスルフォニルアミノ) フェニル基、3-(プロピルスルフォニルアミ ノ)フェニル基、2-(プロピルスルフォニルアミノ)フェニル基、4-(イソ プロピルスルフォニルアミノ)フェニル基、3-(イソプロピルスルフォニルア ミノ)フェニル基、2-(イソプロピルスルフォニルアミノ)フェニル基、4-{(N-メチル)メチルスルフォニルアミノ}フェニル基、3-{(N-メチル) 25 メチルスルフォニルアミノ} フェニル基、2 - { (N-メチル) メチルスルフォ ニルアミノ}フェニル基、4-{(N-メチル)エチルスルフォニルアミノ}フ ェニル基、3-{(N-メチル)エチルスルフォニルアミノ}フェニル基、2-{(N-メチル) エチルスルフォニルアミノ} フェニル基、4-{(N-エチル)

メチルスルフォニルアミノ}フェニル基、3-{(N-エチル)メチルスルフォ ニルアミノ} フェニル基、2-{(N-エチル)メチルスルフォニルアミノ} フ ェニル基、4-{(N-エチル)エチルスルフォニルアミノ}フェニル基、3-{(N-エチル) エチルスルフォニルアミノ} フェニル基、2-{(N-エチル) エチルスルフォニルアミノ}フェニル基、4-{(N-エチル)プロピルスルフ 5 ォニルアミノ} フェニル基、3 - { (N-エチル) プロピルスルフォニルアミノ} フェニル基、2-{(N-エチル)プロピルスルフォニルアミノ}フェニル基、 4-(2-オキサゾリジノン-3-イル)フェニル基、3-(2-オキサゾリジ ノン-3-イル) フェニル基、2-(オキサゾリジノン-3-イル) フェニル基、 フェニルメチル基、4-シアノフェニルメチル基、3-シアノフェニルメチル基、 10 4-ジメチルカルバモイルフェニルメチル基、3-ジメチルカルバモイルフェニ ルメチル基、2 - ジメチルカルバモイルフェニルメチル基、4 - メチルカルバモ イルフェニルメチル基、3-メチルカルバモイルフェニルメチル基、2-メチル カルバモイルフェニルメチル基、4-シクロプロピルカルバモイルフェニルメチ ル基、3-シクロプロピルカルバモイルフェニルメチル基、2-シクロプロピル 15 カルバモイルフェニルメチル基、4-(ピロリジン-1-カルボニル)フェニル メチル基、3-(ピロリジン-1-カルボニル)フェニルメチル基、2-(ピロ リジン-1-カルボニル)フェニルメチル基、4-(ピペリジン-1-カルボニ ル) フェニルメチル基、3 - (ピペリジン-1-カルボニル) フェニルメチル基、 2-(ピペリジン-1-カルボニル)フェニルメチル基、4-(モルホリン-1 20 - カルボニル) フェニルメチル基、3 - (モルホリン-1-カルボニル) フェニ ルメチル基、2- (モルホリン-1-カルポニル)フェニルメチル基、4-クロ ローフェニルメチル基、3ークロロフェニルメチル基、2ークロロフェニルメチ ル基、4-ヒドロキシフェニルメチル基、3-ヒドロキシフェニルメチル基、2 - ヒドロキシフェニルメチル基、4-メチルフェニルメチル基、3-メチルフェ 25 ニルメチル基、2-メチルフェニルメチル基、4-(トリフルオロメチル)フェ

ニルメチル基、3-(トリフルオロメチル)フェニルメチル基、2-(トリフル

オロメチル)フェニルメチル基、4-(2-オキソ-2H-ピリジン-1-イル)

フェニルメチル基、4-(3-オキソモルホリン-4-イル)フェニルメチル基、

4-(2-オキソオキサゾリジン-3-イル)フェニルメチル基、4-tert ープチルフェニルメチル基、3-tertープチルフェニルメチル基、2-te r t ープチルフェニルメチル基、4 - (トリフルオロメトキシ) フェニルメチル 基、3-(トリフルオロメトキシ)フェニルメチル基、2-(トリフルオロメチ ル)フェニルメチル基、4-(ジフルオロメトキシ)フェニルメチル基、3-(ジ 5 フルオロメトキシ)フェニルメチル基、4-ヒドロキシフェニルメチル基、3-ヒドロキシフェニルメチル基、2-ヒドロキシフェニルメチル基、4-(2-ヒ ドロキシプロパン-2-イル)フェニルメチル基、3-(2-ヒドロキシプロパ ン-2-イル)フェニルメチル基、4-(メチルアミノ)フェニルメチル基、3 - (メチルアミノ) フェニルメチル基、2 - (メチルアミノ) フェニルメチル基、 10 4-(ジメチルアミノ)フェニルメチル基、3-(ジメチルアミノ)フェニルメ チル基、2-(ジメチルアミノ)フェニルメチル基、4-アセチルフェニルメチ ル基、3-アセチルフェニルメチル基、2-アセチルフェニルメチル基、4-メ タンスルフォニルフェニルメチル基、3-メタンスルフォニルフェニルメチル基、 2-メタンスルフォニルフェニルメチル基、4-(アセチルアミノ)フェニルメ 15 チル基、3-(アセチルアミノ)フェニルメチル基、2-(アセチルアミノ)フ ェニルメチル基、4-(N-アセチル-N-メチルアミノ)フェニルメチル基、 3- (N-アセチル-N-メチルアミノ)フェニルメチル基、4-シアノ-3-フルオロフェニルメチル基、2-フェニルエチル基、2-(2-ジメチルカルバ モイルフェニル) エチル基、2 - (4-メチルカルパモイルフェニル) エチル基、 20 2-(3-メチルカルバモイルフェニル)エチル基、2-(2-メチルカルバモ イルフェニル)エチル基、2-(4-シクロプロピルカルバモイルフェニル)エ チル基、2-(3-シクロプロピルカルバモイルフェニル) エチル基、2-(2 -シクロプロピルカルバモイルフェニル) エチル基、2-{4-(ピロリジン-1-カルボニル)フェニル} エチル基、2-{3-(ピロリジン-1-カルボニ 25 ル)フェニル} エチル基、2-{2-(ピロリジン-1-カルポニル)フェニル} エチル基、2-{4-(ピペリジン-1-カルボニル)フェニル}エチル基、2 - {3-(ピペリジン-1-カルポニル)フェニル}エチル基、2-{2-(ピ ペリジン-1-カルポニル)フェニル} エチル基、2-{4-(モルホリン-1

-カルボニル)フェニル} エチル基、2-{3-(モルホリン-1-カルボニル) フェニル} エチル基、2-{2-(モルホリン-1-カルポニル)フェニル} エ チル基、2-(4-クロロフェニル)エチル基、2-(3-クロロフェニル)エ チル基、2-(2-クロロフェニル)エチル基、2-(4-ヒドロキシフェニル) エチル基、2-(3-ヒドロキシフェニル) エチル基、2-(2-ヒドロキシフ 5 ェニル)エチル基、2-(4-メチルフェニル)エチル基、2-(3-メチルフ ェニル)エチル基、2-(2-メチルフェニル)エチル基、2-{4-(トリフ ルオロメチル)フェニル}エチル基、2-{3-(トリフルオロメチル)フェニ ル} エチル基、2-{2-(トリフルオロメチル)フェニル} エチル基、2-{4 - (2-オキソー2H-ピリジン-1-イル)フェニル}エチル基、2-{4-10 (3-オキソモルホリン-4-イル)フェニル}エチル基、2-{4-(2-オ キソオキサゾリジン-3-イル)フェニル}エチル基、2-(4-tert-ブ チルフェニル) エチル基、2-(3-tert-プチルフェニル) エチル基、2 - (2-tert-プチルフェニル) エチル基、2-{4-(トリフルオロメト キシ)フェニル} エチル基、2-{3-(トリフルオロメトキシ)フェニル} エ 15 チル基、2-{2-(トリフルオロメチル)フェニル}エチル基、2-{4-(ジ フルオロメトキシ)フェニル}エチル基、2-{3-(ジフルオロメトキシ)フ ェニル} エチル基、2-(4-ヒドロキシフェニル) エチル基、2-(3-ヒド ロキシフェニル) エチル基、2-(2-ヒドロキシフェニル) エチル基、2-{4 - (2-ヒドロキシプロパン-2-イル)フェニル}エチル基、2-{3-(2 20 ーヒドロキシプロパンー2ーイル)フェニル}エチル基、2ー{4-(メチルア ミノ) フェニル} エチル基、2-{3-(メチルアミノ)フェニル} エチル基、 2-{2-(メチルアミノ)フェニル}エチル基、2-{4-(ジメチルアミノ) フェニル} エチル基、2-{3-(ジメチルアミノ)フェニル} エチル基、2-{2-(ジメチルアミノ)フェニル}エチル基、2-(4-アセチルフェニル) 25 エチル基、2-(3-アセチルフェニル)エチル基、2-(2-アセチルフェニ ル) エチル基、2-(4-メタンスルフォニルフェニル) エチル基、2-(3-メタンスルフォニルフェニル) エチル基、2-(2-メタンスルフォニルフェニ ル) エチル基、2-{4-(アセチルアミノ)フェニル} エチル基、2-{3-

(アセチルアミノ) フェニル} エチル基、2-{2-(アセチルアミノ) フェニ ル} エチル基、4-(N-アセチル-N-メチルアミノ) フェニルメチル基、2 - {3-(N-アセチル-N-メチルアミノ)フェニル} エチル基、2-(4-シアノー3-フルオロフェニル)エチル基、フェノキシメチル基、4-シアノフ ェノキシメチル基、3-シアノフェノキシメチル基、4-ジメチルカルバモイル 5 フェノキシメチル基、3-ジメチルカルバモイルフェノキシメチル基、2-ジメ チルカルパモイルフェノキシメチル基、4-メチルカルバモイルフェノキシメチ ル基、3-メチルカルバモイルフェノキシメチル基、2-メチルカルバモイルフ ェノキシメチル基、4-シクロプロピルカルバモイルフェノキシメチル基、3-シクロプロピルカルバモイルフェノキシメチル基、2-シクロプロピルカルバモ 10 イルフェノキシメチル基、4-(ピロリジン-1-カルボニル)フェノキシメチ ル基、3-(ピロリジン-1-カルボニル)フェノキシメチル基、2-(ピロリ ジン-1-カルボニル)フェノキシメチル基、4-(ピペリジン-1-カルボニ ル)フェノキシメチル基、3-(ピペリジン-1-カルボニル)フェノキシメチ ル基、2-(ピペリジン-1-カルボニル)フェノキシメチル基、4-(モルホ 15 リン-1-カルボニル)フェノキシメチル基、3-(モルホリン-1-カルボニ ル)フェノキシメチル基、2-(モルホリン-1-カルボニル)フェノキシメチ ル基、4-クロローフェノキシメチル基、3-クロロフェノキシメチル基、2-クロロフェノキシメチル基、4-ヒドロキシフェニルメチル基、3-ヒドロキシ フェニルメチル基、2-ヒドロキシフェノキシメチル基、4-メチルフェノキシ 20 メチル基、3-メチルフェノキシメチル基、2-メチルフェノキシメチル基、4 - (トリフルオロメチル)フェノキシメチル基、3-(トリフルオロメチル)フ ェノキシメチル基、2-(トリフルオロメチル)フェノキシメチル基、4-(2 -オキソー2H-ピリジン-1-イル)フェノキシメチル基、4-(3-オキソ モルホリン-4-イル)フェノキシメチル基、4-(2-オキソオキサゾリジン 25 -3-イル)フェノキシメチル基、4-tert-プチルフェノキシメチル基、 3-tertープチルフェノキシメチル基、2-tertープチルフェノキシメ チル基、4-(トリフルオロメトキシ)フェノキシメチル基、3-(トリフルオ ロメトキシ)フェノキシメチル基、2-(トリフルオロメチル)フェノキシメチ

ル基、4-(ジフルオロメトキシ)フェノキシメチル基、3-(ジフルオロメト キシ)フェノキシメチル基、4-ヒドロキシフェノキシメチル基、3-ヒドロキ シフェノキシメチル基、2-ヒドロキシフェノキシメチル基、4-(2-ヒドロ キシプロパン-2-イル)フェノキシメチル基、3-(2-ヒドロキシプロパン - 2 - イル)フェノキシメチル基、4 - (メチルアミノ)フェノキシメチル基、 5 3- (メチルアミノ) フェノキシメチル基、2- (メチルアミノ) フェノキシメ チル基、4~(ジメチルアミノ)フェノキシメチル基、3~(ジメチルアミノ) フェノキシメチル基、2-(ジメチルアミノ)フェノキシメチル基、4-アセチ ルフェニルメチル基、3-アセチルフェニルメチル基、2-アセチルフェノキシ メチル基、4-メタンスルフォニルフェノキシメチル基、3-メタンスルフォニ 10 ルフェノキシメチル基、2-メタンスルフォニルフェノキシメチル基、4-(ア セチルアミノ)フェノキシメチル基、3-(アセチルアミノ)フェノキシメチル 基、2-(アセチルアミノ)フェノキシメチル基、4-(N-アセチル-N-メ チルアミノ)フェノキシメチル基、3-(N-アセチル-N-メチルアミノ)フ ェノキシメチル基、4-シアノ-3-フルオロフェノキシメチル基等が挙げられ 15 る。

Q1が示す「5乃至6員のヘテロアリール基」とは、窒素原子、硫黄原子及び酸素原子からなる群より選択されるヘテロ原子を環内に1乃至3有する、5乃至6員の単環を意味し、例えば、フリル基、チエニル基、ピロリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基等で表される基が挙げられ、これらのうち、フリル基、チエニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基が好ましく、ピラゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基がより好ましい。

Q₁が「5乃至6員のヘテロアリール基」である場合には、該ヘテロアリール 基が有していてもよい置換基としては、Q₁が有していてもよい置換基のうち、

10

15

シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルキル基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、ラクタム環、トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基及びアルカノイル基が好ましく、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルキル基、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基及びアルカノイル基がより好ましい。該へテロアリール基は、これらの置換基を結合可能な位置に1又は2有していてもよい。

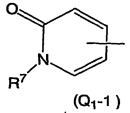
Q₁ がこれらの置換基で置換されていてもよい、「5乃至6員のヘテロアリー ル基」である場合の、前記式(IV)で表される-Yとしては、より具体的には、 例えば、フリル基、チエニル基、ピロリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、 チアゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキ サゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、6-(ピロリジン-20 1-カルボニル) ピリジン-3-イル基、5-(ピロリジン-1-カルボニル) ピリジンー2-イル基、6-(ピペリジン-1-カルボニル)ピリジン-3-イ ル基、5- (ピペリジン-1-カルボニル) ピリジン-2-イル基、5- (ピペ リジン-1-カルボニル) ピリジン-2-イル基、6-メチルピリジン-3-イ ル基、5-メチルピリジン-2-イル基、6-エチルピリジン-3-イル基、5 25 - エチルピリジン-2-イル基、6-イソプロピルピリジン-3-イル基、5-イソプロピルピリジンー2-イル基、6-シクロプロピルピリジン-3-イル基、 5-シクロプロピルピリジン-2-イル基、6-フルオロピリジン-3-イル基、 5 - フルオロピリジン- 2 - イル基、6 - (シクロペンチルオキシ)ピリジン-

3-イル基、5-(シクロペンチルオキシ) ピリジン-2-イル基、6-(トリフルオロメトキシ) ピリジン-3-イル基、5-(トリフルオロメトキシ) ピリジン-3-イル基、5-(ジフルオロメトキシ) ピリジン-3-イル基、5-(ジフルオロメトキシ) ピリジン-3-イル基、5-(ジフルオロメトキシ) ピリジン-2-イル基、2-シアノピリミジン-5-イル基、

5 5-シアノチオフェン-2-イル基、<math>3-メチル-[1, 2, 4] オキサジアゾールー5-イル基等が挙げられる。

 Q_1 が「炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基」である場合について、説明する。

 Q_1 が示す「炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基」とは、環内に窒素原子又は酸素原子を1 乃至 2 有する 3 乃至 8 員の単環を意味し、該ヘテロ環基としては、R が示す炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基と同様の基を示すか、或いは、下記式(Q_1-1)



10

[式中、R 7 は、水素原子、低級アルキル基、シクロ低級アルキル基、ハロ低級アルキル基又はアラルキル基を示す]で表される基を示す。

Q₁が「炭素数3乃至8のヘテロ環基」である場合には、該ヘテロ環が有して いてもよい置換基としては、Q₁ が有していてもよい置換基のうち、シアノ基、 15 ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン 原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、シクロ低級アルキル基、低級アル コキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハ ロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミ ノカルポニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカル 20 パモイル基、カルバモイル基、ラクタム環、トリフルオロメチル基、モノ低級ア ルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基及びアルカノイル基が好ましく、ヒド ロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子 又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ 基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキ 25 ルアミノカルポニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ

低級アルキルカルパモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基及びアルカノイル基がより好ましい。該ヘテロ環基は、これらの置換基を結合可能な位置に1又は2有していてもよい。

Q₁がこれらの基で置換されていてもよい、「炭素数3乃至8のヘテロ環基」 5 である場合の、前記式(IV)で表される-Yとしては、より具体的には、例え ば、1H-ピリジン-2-オン-4-イル基、1H-ピリジン-2-オン-4-イル基、1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル基、1-エチル-1 H-ピリジン-2-オン-4-イル基、1-イソプロピル-1H-ピリジン-2 ーオンー4ーイル基、1ージフルオロメチルー1Hーピリジンー2ーオンー4ー 10 イル基、1-(2-フルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-4-イル基、 1-(2,2-ジフルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-4-イル基、 1-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-4-イ ル基、1-(2-フルオロエトキシ)-1H-ピリジン-2-オン-4-イル基、 1-シクロプロピル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル基、1-シクロブチ 15 ルー1H-ピリジン-2-オン-4-イル基、1-シクロペンチル-1H-ピリ ジンー2-オン-4-イル基、1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イ ル基、1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル基、1-エチル-1H ーピリジン-2-オン-5-イル基、1-イソプロピル-1H-ピリジン-2-オンー5-イル基、1-(2-フルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-20 5-イル基、1-ジフルオロメチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル基、 1-(2,2-ジフルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-5-イル基、 1-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-5-イ ル基、1-(2-フルオロエトキシ)-1H-ピリジン-2-オン-5-イル基、 1-シクロプロピル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル基、1-シクロブチ

25 1-シクロプロピルー1H-ピリジンー2-オンー5-イル基、1-シクロプチルー1H-ピリジンー2-オンー5-イル基、1-シクロプロピルー1H-ピリジンー2-オンー5-イル基、1-シクロプチルー1H-ピリジンー2-オンー5-イル基、1-シクロペンチルー1H-ピリジンー2-オンー5-イル基、1-メチルー1H-ピリジン-2-オン-3-イル基、1-エチルー1H-ピリジン

ンー2-オンー3-イル基、1-シクロペンチルー1H-ピリジンー2-オンー3-イル基、1-シクロペンチルー1H-ピリジンー2-オンー3-イル基等が挙げられる。

Q₁が「ナフチル基」である場合には、該ナフチル基が有していてもよい置換 基としてはQ₁が有していてもよい置換基のうち、シアノ基、ヒドロキシ基、低 5 級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基 で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲ ン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカル ボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキル カルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、ラクタム環、 10 トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基及 びアルカノイル基が好ましく、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル 基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低 級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、 ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルア 15 ミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカ ルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級ア ルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基及びアルカノイル基がより好ましい。 該ナフチル基は、これらの置換基を結合可能な位置に1又は2有していてもよい Qıがこれらの置換基で置換されていてもよい、「ナフチル基」である場合の、 20 前記式(IV)で表される場合の、-Yとしては、より具体的には、例えば、5 ーシアノナフタレンー1ーイル基、6-シアノナフタレンー1-イル基、7-シ アノナフタレン-1-イル基、5-シアノナフタレン-2-イル基、6-シアノ ナフタレン-2-イル基、7-シアノナフタレン-2-イル基、5-フルオロナ フタレン-1-イル基、6-フルオロナフタレン-1-イル基、7-フルオロナ 25 フタレン-1-イル基、5-フルオロナフタレン-2-イル基、6-フルオロナ フタレン-2-イル基、7-フルオロナフタレン-2-イル基、5-メトキシナ フタレン-1-イル基、6-メトキシナフタレン-1-イル基、7-メトキシナ

フタレン-1-イル基、5-メトキシナフタレン-2-イル基、6-メトキシナ

15

フタレン-2-イル基、7-メトキシナフタレン-2-イル基、

5-ヒドロキシナフタレン-1-イル基、6-ヒドロキシナフタレン-1-イル基、7-ヒドロキシナフタレン-1-イル基、5-ヒドロキシナフタレン-2-イル基、6-ヒドロキシナフタレン-2-イル基、7-ヒドロキシナフタレン-2-イル基、5-メチルスルホニルナフタレン-1-イル基、6-メチルスルホニルナフタレン-1-イル基、5-メチルスルホニルナフタレン-1-イル基、5-メチルスルホニルナフタレン-2-イル基、6-メチルスルホニルナフタレン-2-イル基、6-メチルスルホニルナフタレン-2-イル基、7-メチルスルホニルナフタレン-2-イル基、

5ートリフルオロメチルナフタレン-1ーイル基、6ートリフルオロメチルナフ
 10 タレン-1ーイル基、7ートリフルオロメチルナフタレン-1ーイル基、5ートリフルオロメチルナフタレン-2ーイル基、6ートリフルオロメチルナフタレン-2ーイル基等が挙げられる。

Q₁が示す「縮環へテロアリール基」とは、ベンゼン環若しくはピリジン環と、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子からなる群より選択されるヘテロ原子を環内に 1乃至3有する5乃至7員の単環とが縮合した双環の基を意味するか、或いは、 該双環の基とベンゼン環又はピリジン環とがさらに結合した3環性の基を意味する。

Q 1 が示す「縮環へテロアリール基」としては、例えば、ベンズフラニル基、インドリル基、キノリニル基、イソキノリニル基、ベンパオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、フタラジニル基、ナフチリジニル基、キノキサリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、イミダゾピリジニル基、トリアゾロピリジン基等が挙げられ、これらのうち、ベンズフラニル基、インドリル基、キノリニル基、イソキノリニル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、フタラジニル基、ナフチリジニル基、キノキサリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、イソキノリニル基、トリアゾロピリジン基が好ましく、キノリニル基、イソキノリニル基、トリアゾロピリジン基が好ましく、キノリニル基、イソキノリニル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、フタラジニル基、ナフチリジニル基、キノキサリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、オミダゾピリジニル基、トリアゾロピリジン基がより好ましい。

Q₁が「縮環へテロアリール基」である場合には、該縮環へテロアリール基が

有していてもよい置換基としては、前記置換基のうち、シアノ基、ヒドロキシ基、 低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ 基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロ ゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカ ルポニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルポニルオキシ基、モノ低級アルキ ルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、ラクタム 環、トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ 基及びアルカノイル基が好ましく、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アル キル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、

5

10 低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基及びアルカノイル基がより好ましい。該縮環へテロアリール基は、これらの置換基を結合可能な位置に、1又は2有していてもよい。

Q 1 がこれらの置換基で置換されていてもよい「ナフチル基」である場合の、前記式(IV)で表される-Yとしては、より具体的には、例えば、キノリンー3-イル基、キノリン-2-イル基、1H-インドールー6-イル基、1H-インドールー7-イル基、インドリン-2-オンー6-イル基、インドリン-2-オン-6-イル基、1-メチルインドリン-2-オン-6-イル基、1-メチルインドリン-2-オン-7-イル基、1-メチルインドリン-2-オン-7-イル基、1-エチルインドリン-2-オン-6-イル基、1-エチルインドリン-2-オン-6-イル基、1-エチルインドリン-2-オン-7-イル基、1-(ジフルオロメチル)インドリン-2-オン-6-イル基、1-(ジフルオロメチル)インドリン-2-オン-6-イル基、1-(ジフルオロメチル)インドリン-2-オン-6-イル基、1-(ジフルオロメチル)インドリン-2

25 -オン-7-イル基、キノリン-8-イル基、キノリン-7-イル基、ジベンゾフラン-3-イル基、ジベンゾチオフェン-3-イル基等が挙げられる。

また、Q1が直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、フェニル基、5乃至6員の ヘテロアリール基、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環内に窒素原子若し くは酸素原子を1又は2有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基である 場合に有していてもよい置換基であって、該置換基が「ラクタム環」である場合のラクタム環とは、環内に、-N(R³)-C(O)-で表される基を含む3乃至9員の単環を示し、また、該環中に、炭素-炭素二重結合を1又は2有していてもよい。(ここで、R³は水素原子又は低級アルキル基を示す。)

5 また、該ラクタム環中の-N-C(O)-を構成する窒素原子以外に、酸素原子若しくは窒素原子を該環内に1又は2有していてもよい。また、Q1に結合する該ラクタム環の結合位置は、結合可能な位置であれば、特に限定されることはない。

該ラクタム環としては、より具体的には、例えば、下記式

で表される基等が挙げられる。

Q1 が前記式 (V-1)

10

(式中、各記号は前記定義に同じ)で表される基である場合について説明する。 Q_1 は、前記式(V-1)で表される基のうち、式(V-10)

10

(式中、各記号は前記定義に同じ)で表される基である場合が好ましい。

Q1が前記式(V-1)で表される基である場合のR1及びR2が示す「炭素数1乃至6のアルキル基」とは、前記定義と同様の直鎖又は分岐の低級アルキル基が挙げられる。該低級アルキル基としては、これらのうち、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソプロピル基、ブチル基、イソプチル基、ペンチル基、イソアミル基、ネオペンチル基、ヘキシル基がより好ましい。

以上より、Q₁ が、前記式(V-1)で表される場合であって、かつ、R₁ 及びR₂ が同一又は異なる、低級アルキル基である場合の、前記式(I V)で表される-Yとしては、より具体的には、例えば、N, N-ジエチルアミノ基、N, N-ジプロピルアミノ基、N, N-ジプロピルアミノ基、N, N-ジプロピルアミノ基、N, N-ジプチルアミノ基、N, N-ジペンチルアミノ基、N, N-ジペンチルアミノ基、N, N-ジペプチルアミノ基、N-メチル-N-プロピルアミノ基、N-メチル-N-プロピルアミノ基、N-メチル-N-プロピルアミノ基、N-メチル-N-ペンチルアミノ基、N-メチル-N-ペキシルアミノ基、N-メチル-N-ペンチルアミノ基、N-エチル-N-プラルアミノ基、N-エチル-N-プラルアミノ基、N-エチル-N-プラルアミノ基、N-エチル-N-ペンチルアミノ基、N-エチル-N-ペンチルアミノ基、N-エチル-N-ペンチルアミノ基、N-エチル-N-ペンチルアミノ基、N-エチル-N-ペンチルアミノ基、N-エチル-N-ペンチルアミノ基、N-エチル-N-ペンチルアミノ基等が挙げられる。

Q₁が前記式(V-1)で表される基である場合のR¹及びR²が示す「モノ 25 低級アルキルカルバモイル基」とは、前記定義の「モノ低級アルキルカルバモイ ル基」と同意義を示し、これらのうち、メチルカルバモイル基、エチルカルバモ

10

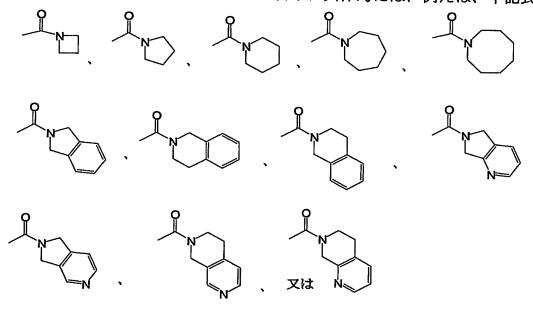
15

20

イル基、プロピルカルバモイル基、イソプロピルカルバモイル基、プチルカルバモイル基、sec-プチルカルバモイル基、tert-プチルカルバモイル基が好ましく、メチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基、プロピルカルバモイル基、イソプロピルカルバモイル基、tert-プチルカルバモイル基がより好ましい。

 Q_1 が前記式(V-1)で表される基である場合の R_1 及び R_2 が示す「ジ低級アルキルカルバモイル基」とは、同一又は異なる前記低級アルキル基でジ置換されたカルバモイル基を意味し、「ジ低級アルキルカルバモイル基」としては、例えばジメチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、エチルメチルカルバモイル基、ジプロピルカルバモイル基、メチルプロピルカルバモイル基、ジイソプロピルカルバモイル基等が挙げられる。

また、該「ジ低級アルキルカルバモイル基」には、カルバモイル基を構成する 窒素原子と該窒素原子に結合した同一又は異なる低級アルキル基が一緒になって、 5乃至8員の単環を構成する場合或いは、該単環とベンゼン環若しくはピリジン 環と縮合した双環を構成する場合も含み、具体的には、例えば、下記式



で表される基等を意味する。

Q 1 が、前記式(V - 1)で表される場合のR 1 及びR 2 が示す「低級アルキル基又はモノ若しくはジ低級アルキルカルパモイル基」は、同一又は異なっていてもよい。

10

15

25

以上より、 Q_1 が、前記式(V-1)で表される場合であって、かつ、 R_1 及び R_2 が同一又は異なる、低級アルキル基又はモノ若しくはジ低級アルキルカルバモイル基である場合の、前記式(IV)の-Yとしては、より具体的には、例えば、N-メチル-N-(ジメチルカルバモイルメチル)アミノ基、N-メチル-N-(ジメチルカルバモイルエチル)アミノ基、N-メチル-N-(ジエチルカルバモイルエチル)アミノ基、N-メチル-N-(ジエチルカルバモイルエチル)アミノ基、N-メチル-N-(ジメチルカルバモイルメチル)アミノメチル基、N-メチル-N-(ジメチルカルバモイルメチル)アミノメチル基、N-メチル-N-(ジメチルカルバモイルエチル)アミノメチル基、N-メチル-N-(ジスチルカルバモイルメチル)アミノエチル基、N-メチル-Nー(ジスチルカルバモイルメチル)アミノエチル基、N-メチル-Nー(ジエチルカルバモイルメチル)アミノエチル基、N-メチル-Nー(ジエチルカルバモイルメチル)アミノエチル基等が挙げられる。

 Q_1 が前記式(V-1)で表される基である場合であって、かつ、 R_1 及び R_2 が互いに隣接する窒素原子と一緒になって、3 乃至 9 員のラクタム環を形成する場合の該「3 乃至 9 員のラクタム環」とは、環内に、-N-C (O) - で表される基を含む 3 乃至 9 員の基を示し、該ラクタム環中の-N-C (O) - を構成する窒素原子以外に、酸素原子若しくは窒素原子を該環内に 1 又は 2 有していてもよい。該ラクタム環としては、例えば、下記式(Q_1-2)

等で表される基が挙げられ、これらのうち、下記式(Q₁-20)

20 で表される基が好ましい。

以上より、 Q_1 が、前記式(V-1)で表される場合であって、かつ、 R_1 及 VR_2 が同一又は異なる、低級アルキカルパモイル基である場合の、前記式(IV)の-Yとしては、より具体的には、例えば、1H-ピリジン-2-オン-1-イル基、ピロリジン-2 オン-1-イル基、ピペリジン-2-オン-1-イル基、ホモピペリジン-2-オン-1-イル基、ホモピペリジン-2-オン-1-イル基、ヘプタメチレンイミン-2-オン

10

-1-イル基、モルホリン-2-オン-1-イル基、ホモモルホリン-2-オン-1-イル基、1H-ピリジン-2ーオン-1-イルメチル基、ピロリジン-2ーオン-1ーイルメチル基、ポモピペリジン-2ーオン-1ーイルメチル基、ホモピペリジン-2ーオン-1ーイルメチル基、ホモモルホリン-2ーオン-1ーイルメチル基、エルホリン-2ーオン-1ーイルメチル基、1H-ピリジン-2ーオン-1ーイルメチル基、ピロリジン-2ーオン-1ーイルメチル基、ピロリジン-2ーオン-1ーイル基、ピペリジン-2ーオン-1ーイルエチル基、ホモピペリジン-2ーオン-1ーイルエチル基、ヘプタメチレンイミン-2ーオン-1ーイルエチル基、モルホリン-2ーオン-1ーイルエチル基、モルホリン-2ーオン-1ーイルエチル基、ホモモルホリン-2ーオン-1ーイルエチル基等が挙げられる。

Q₁が前記式(V-1)で表される基である場合であって、かつ、R₁及びR²が互いに隣接する窒素原子と一緒になって、炭素数3乃至8のヘテロ環を形成する場合の該「炭素数3乃至8のヘテロ環」とは、該ヘテロ環の構成原子として、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する、3乃至8員のヘテロ環を意味し、

15 例えば、アゼチジニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ホモピペリジニル 基、ヘプタメチレンイミニル基、モルホリニル基、ホモモルホリニル基等が挙げ られ、これらのうち、ピペリジニル基、ホモピペリジニル基、ヘプタメチレンイ ミニル基、モルホリニル基、ホモモルホリニル基が好ましい。

以上より、Q₁が、前記式(V-1)で表される場合であって、かつ、R₁及びR₂が互いに隣接する窒素原子と一緒になって、炭素数3乃至8のヘテロ環(該環の構成原子として、窒素原子又は酸素原子を1又は2有する)である場合の、前記式(IV)の-Yとしては、より具体的には、例えば、モルホリン-1-イル基、ホモモルホリン-1-イル基、モルホリン-1-イルメチル基、ホモモルホリン-1-イルメチル基、2-(ホリン-1-イル)エチル基、2-(ホモモルホリン-1-イル)エチル基、3-(ホモモルホリン-1-イル)プロピル基、3-(ホモモルホリン-1-イル)プロピル基等が挙げられる。

 Q_1 が前記式(V-1)で表される基である場合であって、かつ、 R_1 及び R_2 が互いに隣接する窒素原子と一緒になって5 員のヘテロアリール基を形成する場合の該「5 員のヘテロアリール基」とは、窒素原子、硫黄原子及び酸素原子から

なる群より選択されるヘテロ原子を同一又は異なって、環内に1乃至4有する5 員の単環を意味し、例えば、ピロリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、トリ アゾリル基、テトラゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル 基等が挙げられ、これらのうち、ピラゾール、トリアゾール、テトラゾール、オ キサゾール、チアゾール、チアジアゾールが好ましく、ピラゾール、トリアゾー ル、オキサゾール、チアゾール、チアジアゾールがより好ましい。

5

以上より、Q₁が、前記式(V-1)で表される場合であって、かつ、R¹及びR²が互いに隣接する窒素原子と一緒になって、5 員のヘテロアリール環である場合の、前記式(I V)の-Yとしては、より具体的には、例えば、ピラゾー10 ル-1-イル基、3-フェニルピラゾール-1-イル基、4-フェニルピラゾール-1-イル基、5-フェニルピラゾール-1-イル基、トリアゾール-1-イル基、テトラゾール-1-イル基、ピラゾール-1-イルメチル基、トリアゾール-1-イルメチル基、テトラゾール-1-イルメチル基、2-(ピラゾール-1-イル)エチル基、2-(テトラゾール-1-イル)エチル基、2-(テトラゾール-1-イル)エチル基、2-(テトラゾール-1-イル)エチル基、2-(テトラゾール-1-イル)エチル基、2-(テトラ

 Q_1 が、前記式(V-1)で表される場合であって、かつ、 R^1 及び R^2 が互 いに隣接する窒素原子と一緒になって、縮環ヘテロアリール基である場合の、前 記式(IV)の-Yとしては、より具体的には、例えば、ベンズイミダゾールー 1-イル基、6-シアノベンズイミダゾール-1-イル基、7-シアノベンズイ ミダゾール-1-イル基、6-(トリフルオロメチル)ベンズイミダゾール-1 20 -イル基、7-(トリフルオロメチル)ベンズイミダゾール-1-イル基、6-フェニルペンズイミダゾールー1-イル基、7-フェニルペンズイミダゾールー 1-イル基、ベンゾトリアゾール-1-イル基、ベンゾトリアゾール-2-イル 基、イミダゾ [1, 2, a] ピリジンー6-イル基、ベンズイミダゾールー1-イルメチル基、ベンゾトリアゾールー1-イルメチル基、ベンゾトリアゾール-25 2-イルメチル基、イミダゾ [1, 2, a] ピリジン-6-イルメチル基、2-(ペンズイミダゾール-1-イル) エチル基、2-(ペンゾトリアゾール-1-イル) エチル基、2-(ベンゾトリアゾール-2-イル) エチル基、2-(イミ ダゾ [1, 2, a] ピリジン-6-イル) エチル基等が挙げられる。.

本発明に係る化合物 (I) としては、より具体的には、例えば、2-(1-)クロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリ ミジン、2-(1-イソプロピルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シ アノフェニル) ピリミジン、2- (1-シクロペンチルピロリジン-3-イルオ キシ) -5-(4-カルバモイルフェニル) ピリミジン、2-(1-シクロペン 5 チルピロリジン-3-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリミジン、 2- (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- {(3-メチル -1, 2, 4-オキサジアゾール-5-イル)フェニル}ピリミジン、2-(1 ーシクロペンチルピペリジンー4ーイルオキシ) -5-(4-シアノフェニル) ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-10 シアノフェニル) ピリミジン、2-(1-シクロヘキシルピペリジン-4-イル オキシ) - 5 - (4 - シアノフェニル) ピリミジン、2 - (1 - シクロプロピル ピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリミジン、2-(1-エチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリ ミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-15 (ピロリジン-1-イルカルボニル) フェニル} ピリミジン、2-(1-シクロ ペンチルピペリジンー4ーイルオキシ) -5- {4-(ジメチルカルバモイル) フェニル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{4-(モルホリン-4-イルカルボニル)フェニル}ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(フェノキシ) 20 フェニル} ピリミジン、2 - (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(3-キノリニル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{5-インドリル} ピリミジン、2-(1-シクロペン チルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1H-ピリジン-2-オン-1-イ ル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5 25 - (ピペリジン-2-オン-1-イル) ピリミジン、2- (1-シクロペンチル ピペリジン-4-イルオキシ)-5-(8-キノリニル)ピリミジン、2-(1 ーシクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-フェニル-4-ヒ ドロキシピペリジン-1-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリ

ジン-4-イルオキシ)-5-(2-メトキシピリジン-5-イル) ピリミジン、 2- (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- (4-クロロフ エニル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ピリミジン、2-(1-シクロペン チルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピリジン-3-イル)ピリミジン、2 5 - (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- (4-メトキシフ エニル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(ジベンゾフラン-4-イル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピ ペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-シクロペンチルオキシピリジン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-10 5-(1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペ ンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-シクロペンチル-1H-ピリ ジンー2ーオンー3ーイル)ピリミジン、2ー(1ーシクロペンチルピペリジン - 4 - イルオキシ) - 5 - {2 - (ピロリジン-1-イルカルボニル) ピリジン -5-イル】ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキ 15 シ) -5-(2-シアノ-5-テニル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチル ピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(モルホリン-3-オン-4-イル) フェニル} ピリミジン、2 - (1 - シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{4-(2-オキサゾリジノン-3-イル)フェニル}ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(2-メチルピリジ 20 ン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオ キシ) -5-(2-フルオロピリジン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シク ロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(1H-ピリジン-2-オン-1-イル)フェニル}ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン -4-イルオキシ)-5-{4-(メチルスルフォニル)フェニル}ピリミジン、 25 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-アセチル フェニル} ピリミジン、2 - (1 - シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(4-トリフルオロメトキシフェニル) ピリミジン、2-(1-シクロペ ンチルピペリジンー4ーイルオキシ)-5-{4-(2-ヒドロキシー2-プロ

ピル) フェニル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イル オキシ) -5-(2-エチルピリジン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シク ロペンチルピペリジンー4ーイルオキシ) -5-(4-シアノフェニル) ピラジ ン、5-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-2-(4-シア ノフェニル) ピリジン、2 - (1 - シクロペンチルピペリジン - 4 - イルオキシ) 5 -5-(4-シアノフェニル)ピリダジン、2-(1-シクロペンチルピペリジ ンー4ーイルオキシ)-5-(ピペリジン-1-イルカルボニル)ピリミジン、 2- (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- (ピペリジン-1-イルメチル) フェニル} ピリミジン、2- (1-シクロペンチルピペリジン - 4 - イルオキシ) - 5 - (4 - フェニルピペラジン - 1 - イルメチル)ピリミ 10 ジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-シ アノピリミジンー5-イル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン ー4ーイルオキシ) -5- (1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、 2- (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- (1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチル 15 ピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-ジフルオロメトキシピリジン-4-イル) ピリミジン、2- (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-ジフルオロメチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジ ン、 $2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(N)}$ ーメチルーN-メトキシカルボニルアミノ)フェニル}ピリミジン、2-(1-20 シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-エチル-1H-ピリ ジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン -4-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1 -エチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シク 25 ロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-メチルイミダゾ[1, 2, a]ピリジン-6-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4 ーイルオキシ) -5-(2-カルバモイルピリジン-5-イル) ピリミジン、2 - (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2, 2-

ジフルオロエチル) -1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1, 2, 4-トリ アゾロ[4, 3、a]ピリジン-7-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチ ルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1, 2, 4-トリアゾロ[4, 3、a] ピリジンー6ーイル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-5 イルオキシ) -5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリ ジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-ジ フルオロメチルー1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-ジフルオロメチル-1 H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロプチルピペ 10 リジンー4ーイルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-5 ーイル) ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5 - {1-(2-フルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-4-イル}ピリ ミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2-フルオロエチル) -1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジン、 15 H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリ ジンー4ーイルオキシ) -5- {1-(2-フルオロエチル) -1H-ピリジン -2-オン-5-イル} ピリジン、2-(1-シクロブチルピペリジン-4-イ ルオキシ) -5- {1-(2-フルオロエトキシ-1H-ピリジン-2-オン-20 5-イル} ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2-フルオロエチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル}ピリ ジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(3-クロ ロー1ーメチルー1Hーピリジンー2ーオンー5ーイル)ピリジン、2ー(1ー シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-エチル-1H-ピリジ 25 ン-2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-イソプロピルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリ ジン等の化合物が挙げられる。

本発明に係る化合物(I)は、ヒスタミンH3受容体アンタゴニスト又はイン

バースアゴニストとしての作用を有する。

ここで、「ヒスタミン受容体H3インパースアゴニスト」とは、ヒスタミン受容体H3アゴニストと比べて、完全に又は一部逆の作用を有する受容体結合性基質で、ヒスタミン受容体H3の有する恒常的な活性を抑制するリガンドを意味する。

以下に本発明に係る化合物の製造方法について説明する。

本発明に係る化合物(I)は、公知の反応手段を用いるか、或いはそれ自体公知の方法に従って容易に製造することができる。なお、本発明に係る化合物(I)は、通常の液相における合成法のみならず、近年発達の目覚ましい例えばコンピナトリアル合成法やパラレル合成法等の固相を用いた方法によっても製造することができる。

本発明に係る化合物は、例えば以下の方法により製造することができる。

製造法1

5

10

15

一般式(VI)

$$L_{2} \xrightarrow{X^{3}} V^{2} W^{1}$$

$$(VI)$$

[式中、W1 は下記式 (II-1)

(ここにおいて、mは0万至3の整数を示し、R1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ 基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルボニル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される

基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基(ただし、メチル基は除く)、炭素数 3 乃至 9 のシクロアルキル基、アラルキル基又は炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1 又は 2 有する)で表される基、又は R の有する置換基に適宜保護基を導入した基を示す)で表される基を意味するか、或いは

5

(ここにおいて、 m^1 は 0 乃至 3 の整数を示し、n は 0 乃至 2 の整数を示す)で表される基を示し、 L_3 は脱離基を示す〕で表される化合物と一般式(X_I)

$_{10}$ Met— Y^{1p} (XI)

[式中、Metは一般的な有機金属原子を示し、Y1pは、式(IV)

$$-(O)_{j} L_{1} \xrightarrow{\begin{pmatrix} O \\ C \end{pmatrix}_{k}} (M)_{1} Q_{1}$$
(IV)

(ここにおいて、j、k又は1は、それぞれ独立して、0又は1を示し、 L_1 は 炭素数1乃至4の低級アルキレン基又は単結合を示し、Mは酸素原子又は式 (V) \mathbb{R}^0

(ここにおいて、R。は、炭素数1乃至4の低級アルキル基を示す)で表される基を示し、Q1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、20 低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルカルバモイル基、ラクタム環、トリ基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリ

フルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基及びアルカノイル基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素数 3 乃至 9 のシクロアルキル基、フェニル基、 5 乃至 6 員のヘテロアリール基、炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1 又は 2 有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基、又は 2 の有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した 2 に相応

R¹
R²
(V-1)

する基を示すか、或いは式 (V-1)

5

(ここにおいて、R1及びR2は、同一又は異なって、低級アルキル基又はモノ 若しくはジ低級アルキルカルバモイル基を示すか、或いは、R1及びR2は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す)で表される基を示すか、又は一Yの有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した一Yに 相応する基を示す。]で表される化合物とを触媒存在下、反応させ、一般式(VIII)

$$Y^{1p} \xrightarrow{X_1^1} O \xrightarrow{(CH_2)_m} R^1$$
(VIII)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、 R^1 及び Y^{1p} は前記の意味を有する]で表される化合物、あるいは、一般式(IX)

$$Y^{1p} \xrightarrow{X^{1}} O \xrightarrow{(CH_{2})_{m1}} N$$

$$(CH_{2})_{n}$$

$$(IX)$$

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 m^1 、n及び Y^{1p} は前記の意味を有する] で表される化合物とし、所望により保護基を除去することにより、一般式 (I-2)

5 [式中、X¹、X²、X³、m、R及びYは前記の意味を有する]で表される化合物、あるいは、一般式(I-3)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m1、n及びYは前記の意味を有する]で表される化合物を製造することができる。

10 Metの一般的な有機金属原子とは、クロスカップリング反応に一般的に用いられる有機金属原子を意味し、例えばリチウム、ホウ素、珪素、マグネシウム、アルミニウム、亜鉛、スズ等、より好ましくはホウ素、亜鉛、スズ等が挙げられ、具体的な使用形態としては、例えばホウ素はホウ酸又はホウ酸エステル等が、亜鉛は塩化亜鉛、臭化亜鉛又はヨウ化亜鉛等が、スズはトリ低級アルキルスズ等が挙げられる。

L2で表される脱離基としては、前記式(VI)と(VII)との反応において、脱離する機能を有するものであればいかなるものでもよいが、Y1pとしては、より具体的には、例えば、塩素原子、臭素原子若しくヨウ素原子等のハロゲン原子、メタンスルホニル基、エタンスルホニル基、ベンゼンスルホニル基等の

有機スルホニル基又はメタンスルホニルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、p-トルエンスルホニルオキシ基等の有機スルホニルオキシ基等が挙げられる。

式(VI)で表される化合物と一般式(VII)で表される化合物との反応は、 5 通常、化合物(X)の1モルに対して、化合物(VII)を0.5モル乃至5モル、好ましくは0.7モル乃至3モル用いて行われる。

反応で用いられる触媒としては、例えば銅、ニッケル、パラジウム等のクロスカップリング反応で一般的に用いられる遷移金属が挙げられ、より具体的には、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、パラジウム(II)クロリド、[1, 1'ーピス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]パラジウム(II)ジクロリ

10

15

ド等が好ましい。

反応は、通常、不活性溶媒中で行われ、当該不活性溶媒としては、例えば水、ベンゼン、トルエン、キシレン、塩化メチレン、クロロホルム、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメチルホルムアミド等又はその混合溶媒等が好適である。

反応温度は、通常、室温乃至反応に用いる溶媒の沸点、好ましくは20℃乃至 200℃である。

反応時間は、通常、30分間乃至7日間、好ましくは3時間乃至2日間である。

20 また上記反応は、塩基の存在下行うことが好ましく、当該塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム等の無機塩基、トリエチルアミン、ジイソプロピルアミン等の有機塩基が挙げられる。

当該塩基の使用量としては、通常、一般式(VI)で表される化合物1モルに 25 対して、当該塩基を0.5モル乃至5モル、好ましくは0.7モル乃至3モル用 いて行われる。

反応終了後、生成物に保護基が存在する場合、当該保護基を除去した後に、又は生成物に保護基が存在しない場合はそのまま通常の処理を行い、本発明に係る化合物(I-2)又は(I-3)の化合物を製造することができる。

このようにして得られる本発明に係る化合物(I-2)又は(I-3)は、公知の分離精製手段、例えば、濃縮、減圧濃縮、再結晶、再沈殿、溶媒抽出、クロマトグラフィー等により単離精製することができる。

前記式(VI)、(VII)、(IX)又は(X)で表される化合物は、例えば市販品を用いるか、公知の方法若しくはそれに準じる方法、又は実施例・参考例に記載する方法等を必要に応じ適宜組み合わせることにより製造することができる。

5

10

15

上記反応において、反応物質中に反応に関与しないアミノ基、イミノ基、ヒドロキシ基、カルボキシル基、オキソ基、カルボニル基等が存在する場合、当該アミノ基、イミノ基、ヒドロキシ基、カルボキシル基、オキソ基、カルボニル基は、適宜、アミノ基若しくはイミノ基の保護基、ヒドロキシ基の保護基、カルボキシル基の保護基又はオキソ基若しくはカルボニル基の保護基で保護した後に反応を行い、反応後に当該保護基を除去することができる。保護基の導入・および除去方法については、前記プロテクティブ グループス イン オーガニック シンセシスに記載の方法、これに準じた方法又はこれらと常法とを組み合わせることにより、行うことができる。

「アミノ基若しくはイミノ基の保護基」としては、その機能を有するものであれば特に限定されないが、例えばベンジル基、pーメトキシベンジル基、3,4ージメトキシベンジル基、oーニトロベンジル基、pーニトロベンジル基、ベンストキシベンジル基、oーニトロベンジル基、pーニトロベンジル基、ベンストキシベンジル基、oーニトロベンジル基、pーニトロベンジル基、ベンストギリル基、トリチル基等のアラルキル基;例えばホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、ピバロイル基等の低級アルカノイル基;例えばベンゾイル基;例えばフェニルアセチル基、フェノキシアセチル基等のアリールアルカノイル基;例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロピルオキシカルボニル基、tertーブトキシカルボニル基等の低級アルコキシカルボニル基;例えばベンジルオキシカルボニル基、pーニトロベンジルオキシカルボニル基、フェネチルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカルボニル基;例えばトリメチルシリル基、tertーブチルジメチルシリル基等の低級アルキルシリル基;例えばテトラヒドロピラニル基;例えばトリメチルシリルエトキシメチル基;例えばメチルスルホニルを、エチルスルホニル基等の低級アルキルス

ルホニル基等;例えばベンゼンスルホニル基、トルエンスルホニル基等のアリールスルホニル基等が挙げられ、特にアセチル基、ベンゾイル基、tertープトキシカルボニル基、トリメチルシリルエトキシメチル基、メチルスルホニル基等が好ましい。

「ヒドロキシ基の保護基」としては、その機能を有するものであれば特に限定されないが、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、tertープチルジメチルシリル基等の低級アルキル基;例えばトリメチルシリル基、tertープチルジメチルシリル基等の低級アルキルシリル基;例えばメトキシメチル基、2ーメトキシエトキシメチル基等の低級アルコキシメチル基;例えばデトラヒドロピラニル基;例えばトリメチルシリルエトキシメチル基;例えばベンジル基、pーメトキシベンジル基、2,3ージメトキシベンジル基、oーニトロベンジル基、アセチル基等のアシル基等が挙げられ、特にメチル基、メトキシメチル基、テトラヒドロピラニル基、トリチル基、トリメチルシリルエトキシメチル基、tertープチルジメチルシリル基、アセチル基等が好ましい。

「カルボキシル基の保護基」としては、その機能を有するものであれば特に限定されないが、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、tertープチル基等の低級アルキル基;例えば2,2,2ートリクロロエチル基等のハロ低級アルキル基;例えば2ープロペニル基等の低級アルケニル基;例えば2 ペンジル基、pーメトキシベンジル基、pーニトロベンジル基、ペンズヒドリル基、トリチル基等のアラルキル基等が挙げられ、特にメチル基、エチル基、tertープチル基、2ープロペニル基、ベンジル基、pーメトキシベンジル基、ペンズヒドリル基等が好ましい。

「オキソ基又はカルボニル基の保護基」としては、その機能を有するものであ 25 れば特に限定されないが、例えばエチレンケタール、トリメチレンケタール、ジ メチルケタール等のアセタール、ケタール等が挙げられる。

本発明に係る化合物は、例えば、以下の方法によっても製造することができる。 製造法2

一般式 (X)

 [式中、X¹、X²、X³、W¹ 及びMe t は前記の意味を有する] で表される

 化合物と一般式(XI)

$$L_2 - Y^{1p}$$
 (XI)

5 [式中、L₂及びY¹p は前記の意味を有する]で表される化合物とを触媒存在下、反応させ、一般式(XII)

(XII)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、 R^1 及び Y^{1p} は前記の意味を有する]で表される化合物、あるいは、一般式(XIII)

$$Y^{1p}$$
 X^{3}
 X^{2}
 $(CH_{2})_{m1}$
 $(CH_{2})_{n}$

10 **(XIII)**

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 m^1 、n及び Y^{1p} は前記の意味を有する] で表される化合物とし、所望により保護基を除去することにより、一般式 (I-2)

$$\begin{array}{c|c}
X^1 & O & (CH_2)_{rr} \\
\hline
 & N & R
\end{array}$$
(I-2)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、R及びYは前記の意味を有する]で表される化合 物、あるいは、一般式(I-3)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m1、n及びYは前記の意味を有する]で表される化合物を製造することができる。

式(IX)で表される化合物と一般式(X)で表される化合物との反応は、通常、化合物(IX)の1モルに対して、化合物(X)を0.5モル乃至5モル、好ましくは0.7モル乃至3モル用いて行われる。

反応で用いられる触媒としては、例えば銅、ニッケル、パラジウム等のクロスカップリング反応で一般的に用いられる遷移金属が挙げられ、より具体的には、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、パラジウム(II) 7セテート、ピス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II) クロリド、[1,1'ーピス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]パラジウム(II) ジクロリド等が好ましい。

反応は、通常、不活性溶媒中で行われ、当該不活性溶媒としては、例えば水、ベンゼン、トルエン、キシレン、塩化メチレン、クロロホルム、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメチルホルムアミド等又はその混合溶媒等が好適である。

反応温度は、通常、室温乃至反応に用いる溶媒の沸点、好ましくは20℃乃至 200℃である。

反応時間は、通常、30分間乃至7日間、好ましくは3時間乃至2日間である。

20 また上記反応は、塩基の存在下行うことが好ましく、当該塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム等の無機塩基、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の有機塩基が挙げられる。

当該塩基の使用量としては、通常、一般式(IX)で表される化合物1モルに 25 対して、当該塩基を0.5モル乃至5モル、好ましくは0.7モル乃至3モル用 いて行われる。 反応終了後、生成物に保護基が存在する場合、当該保護基を除去した後に、又は生成物に保護基が存在しない場合はそのまま通常の処理を行い、本発明に係る化合物を製造することができる。

保護基の除去及び後処理等は、前記製造法1に記載した方法に準じて行うことが できる。

一般式(X)で表される化合物は、公知の方法若しくはそれに準じる方法、又は実施例・参考例に記載する方法等を必要に応じ適宜組み合わせることにより製造することができる。

- 一般式(X)で表される化合物は、
- 10 1) 一般式(VI)で表される化合物と低級アルキル金属との反応、
 - 2) 一般式(VI)で表される化合物と低級アルキル金属と反応した後、金属ハライド若しくはエステルとの反応、

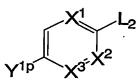
又は

5

3) 一般式 (VI) で表される化合物と触媒存在下、例えば、ビス (トリ低級ア 15 ルキルスズ) 若しくは、ビス (ボロン酸エステル) との反応 により製造することができる。

また、本発明に係る化合物は、以下の方法によっても製造することができる。 製造法3

一般式(XIV)



20 (XIV)

[式中、各記号は前記定義に同じ] で表される化合物と、一般式 (XV)

$$W^1$$
—OH (XV)

[式中、W1 は下記式 (II-p)

(ここにおいて、R 11 は、R 1 又はアミノ保護基を示し、他の記号は前記と同意義を示す)で表される基を示すか、或いは、式(I I I)

(ここにおいて、各記号は前記と同意義を示す)で表される基を示す]で表され 5 る化合物又はその塩と反応させ、一般式(XVI)

[式中、X¹、X²、X³、Y¹P、m及びR¹1 は前記の意味を有する]で表される化合物とし、当該化合物とR¹1 がアミノ基の保護基を有する場合には、当該アミノ保護基を除去した後、R¹ に相応する前躯体アルデヒド、ケトン若しくは一般式(XVII)

$R^1 \longrightarrow L_2$ (XVII)

10

[式中、各記号は、前記と同意義を示す]で表される化合物とを反応させ、必要に応じて保護基を除去することにより、本発明に係る化合物(I)

$$\begin{array}{c|c}
X^1 & O \\
Y & X^2 & X^2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
(CH_2)_m & (I)
\end{array}$$

15 [式中、各記号は前記と同意義を示す]で表される化合物を製造することができる。

本発明に係る化合物である一般式(I)、(I-2) 又は(I-3) の化合物は、通常の分離手段により容易に単離精製できる。かかる手段としては、例えば溶媒抽出、再結晶、再沈殿、カラムクロマトグラフィー、分取薄層クロマトグラフィ

一等を例示できる。

これらの化合物は、常法により医薬として許容されうる塩又はエステルとする ことができ、また逆に塩又はエステルから遊離化合物への変換も常法に従って行 うことができる。

- 5 本発明に係るヘテロアリールオキシ含窒素飽和ヘテロ環誘導体は、薬学的に許容される塩として存在することができ、前記式(I)で表される化合物は常法に従って、製造することができる。当該酸付加塩としては、例えば塩酸塩、フッ化水素酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩等のハロゲン化水素酸塩;硝酸塩、過塩素酸塩、硫酸塩、燐酸塩、炭酸塩等の無機酸塩;メタンスルホン酸塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩等の低級アルキルスルホン酸塩;ペンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩等のアリールスルホン酸塩;フマル酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、シュウ酸塩、マレイン酸塩等の有機酸塩;及びグルタミン酸塩、アスパラギン酸塩等のアミノ酸等の有機酸である酸付加塩を挙げることができる。
- 15 また、塩基付加塩としては、例えばナトリウム、カリウム等のアルカリ金属塩、 カルシウム、マグネシウム等のアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、グアニジ ン、トリエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等の有機塩基による塩が挙げら れる。さらに本発明の化合物は、遊離化合物又はその塩の任意の水和 物又は溶 媒和物として存在してもよい。
- 20 次に本発明に係る式(I)で表される化合物が示す医薬としての有用性は、例 えば下記の薬理試験例において証明される。

薬理試験例1 (ヒスタミンアナログ結合阻害試験)

ヒトヒスタミン3受容体をコードするcDNA配列 [国際特許出願WO00/39164号明細書参照] を、発現ベクターpCR2.1、pEF1x(インピントロジェン社製)及びpCI-neo(プロメガ社製)にクローニングした。得られた発現ベクターをカチオン性脂質法 [プロシーディング・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ (Proceedings of the national academy of sciences of the united sta

tes of America)、84巻、7413頁(1987年)参照]を用いて宿主細胞、HEK293及びCHO-K1(アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション)にトランスフェクトし、ヒスタミン3受容体発現細胞を得た。

5 ヒスタミン3受容体を発現させた細胞から調製した膜標品を被検化合物及び20,000cpmの[³ H] N-α-methylhistamine(NEN 社製)とともに、アッセイ緩衝液(50mM Tris緩衝液、pH7.4)中で25℃、2時間インキュペーションした後、グラスフィルターGF/Cにて濾過した。50mM Tris緩衝液、pH7.4にて洗浄後、グラスフィルター10 上の放射活性を求めた。非特異的結合は10μM thioperamide(SIGAM社製)存在下で測定し、特異的N-α-methylhistamine結合に対する被験化合物の50%阻害濃度(IC 50値)を求めた(モレキュラー・ファーマコロジー(Molecular Pharmacology)、55巻、1101頁(1999年)参照)。その結果、実施例1の化合物のIC
 15 60値は15nMであった。

薬理試験例2 (ヒスタミンアナログ結合阻害試験)

ヒスタミン3受容体を発現させた細胞から調製した膜標品を被検化合物、 2 0 nMのR-methylhistamine(ヒスタミンアナログ、シグマ社製)、 $10\,\mu\mathrm{M}$ GDP (グアニンヌクレオチドニリン酸、シグマ社製)、 $200\,\mathrm{pM}$ [85S] GTP r S (グアニンヌクレオチド三リン酸アナログ、アマシャム社製)、 20 SPA樹脂(Wheatgerm agglutinin SPA beads、 アマシャム社製)とともに、アッセイ緩衝液(50mMトリス緩衝液、100m M NaCl, 5mM MgCl₂, pH7. 4) 中で96ウェルオプティプレ ート(パッカード社)において、25 \mathbb{C} 、3 時間インキュベーションし、3, 000 r p mで遠心後、トップカウント (パッカード社) にて活性を求めた。非特 25 異的結合は10μM GTP γ S(シグマ社製)存在下で測定し、特異的 [35S] G $TP\gammaS$ 結合に対する被験化合物の50%阻害濃度(IC_{50} 値)を求めた [ブリ ティッシュ・ジャーナル・オブ・ファーマコロジー (British Jour nal of Pharmacology)、135巻、383頁(2002年)

参照]。	その結果を以下の表に示す。
------	---------------

実施例番号	IC50(nM)	
実施例1	1.9	
実施例11	1.2	
実施例23	1.4	
実施例37	1.3	
実施例60	1.2	
実施例65	0.45	
実施例68	1.4	

5 上記のとおり、本発明の化合物はヒスタミン 3 受容体に対する $N-\alpha-met$ hylhistamine (ヒスタミンアナログ) の結合を強力に阻害した。

薬理試験例3(ヒスタミン3受容体選択的アゴニストである $R-\alpha-methy$ lhistamine によって誘発される飲水行動に対する拮抗試験)

- 10 ケタミン・キシラジン麻酔下(74及び11mg/kg腹腔内単回投与)、雄性SDラット(7-10週齢、200-300 g)の第3脳室に脳定位固定装置を用いて慢性ガイドカニューレ(26ゲージ、長さ11mm)を挿入、歯科用レジンで固定した。ガイドカニューレの先端の位置はbregmaより後方2.
- 2 mm、正中線上、頭蓋骨表面より深さ8 mmとした。約1週間の回復期間 の後、R-α-methylhistamine(0.3μg/1μL/head, 30% propylene glycol 液)を第3脳室内に投与した。0.5%メチルセルロース水溶液に懸濁した被験化合物をR-α-methylhistamine投与の2時間前に経口投与し、R-α-methylhistamine投与後1時間の飲水量を測定した。
- 20 その結果、本発明の化合物は第 3 脳室内に投与した $R-\alpha-methylhi$ s tamineによる飲水量の増加を10mg/kgで有意に抑制した。

薬理試験例4(体内動態試験)

一晩絶食したSD系雄性ラット(7-10週齢、200-400g)に被験化合物を経口又は静脈内投与し、所定の時間にヘパリナイズドキャピラリーを用い、尾静脈から約 100μ Lを採血した。血液を遠心分離(4 $\mathbb C$ 、6000回転、10分間)して血漿を得た。血漿に3倍量のエタノール(内部標準物質を含む)を添加、攪拌し、-20 $\mathbb C$ にて20 $\mathbb C$ 間放置した後、遠心分離(4 $\mathbb C$ 、10, 000回転、10分間)した。上清をLC/MS/MSにて分析し、相対検量線法により血漿中濃度を定量した。

その結果、実施例1の化合物は生物学的利用率53%、血中半減期5.3時間であった。

10

15

20

5

薬理試験例5(脳/脳脊髄液移行性試験)

SD系雄性ラット(7-10週齢、200-400g)に被験化合物を経口又は静脈内投与し、所定の時間にエーテル麻酔下、腹部大動脈よりヘパリン処理注射筒を用いて全採血した。その後頭部皮膚を切開し、歯科用30G針を頸椎間に刺し入れ、更にくも膜下腔まで挿入した。歯科用30G針に接続されたチューブを通し1mL注射筒に50-100μLの脳脊髄液を採取した後、脳を摘出した。血液試料を遠心分離(4℃、6000回転、10分間)して得た血漿に3倍量のエタノール(内部標準物質を含む)を加えて攪拌した。脳試料は2mLの水を加えホモジナイズし、その一部をとり3倍量のエタノール(内部標準物質を含む)を加え攪拌した。脳脊髄液は3倍量のエタノール(内部標準物質を含む)を加え攪拌した。以上のサンプルを-20℃にて20分間放置した後、遠心分離(4℃、12,000g、10分間)し、上清をLC/MS/MSにて分析し、相対検量線法により血漿中、脳内、及び脳脊髄液内濃度を定量した。

その結果、実施例1の化合物は、経口投与(10mg/kg)後2時間に脳内 25 濃度6.18nmol/g、脳脊髄液内濃度0.128μM、血漿中濃度0.5 4μMを示した。

一般式(I)で表される化合物は、経口又は非経口的に投与することができ、 そしてそのような投与に適する形態に製剤化することにより、これを用いた肥満 症、糖尿病、ホルモン分泌異常、高脂血症、痛風、脂肪肝等の代謝系疾患、例え ば狭心症、急性・うっ血性心不全、心筋梗塞、環状動脈硬化症、高血圧、腎臓病、 睡眠障害や睡眠障害を伴う各種疾患、例えば特発性過眠症、反復性過眠症、真性 過眠症、ナルコレプシー、睡眠時周期性四肢運動障害、睡眠時無呼吸症候群、概 日リズム障害、慢性疲労症候群、レム睡眠障害、老齢者不眠、夜勤勤労者睡眠不 衛生、特発性不眠症、反復性不眠症、真性不眠症、電解質異常等の循環器系疾患、 例えば過食症、情動障害、うつ病、不安、癲癇、譫妄、痴呆、統合失調症、注意 欠陥・多動性障害、記憶障害、アルツハイマー氏病、パーキンソン病、睡眠障害、 認知障害、運動障害、感覚異常、嗅覚障害、てんかん、モルヒネ耐性、麻薬依存 症、アルコール依存症等の中枢及び末梢神経系疾患の予防剤又は治療剤を提供す ることを目的とする。

5

10

本発明の化合物を臨床的に用いるにあたり、その投与形態に合わせ、薬剤学的に許容される添加剤を加えて各種製剤化の後投与することも可能である。その際の添加剤としては、製剤分野において通常用いられる各種の添加剤が使用可能であり、例えばゼラチン、乳糖、白糖、酸化チタン、デンプン、結晶セルロース、とドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、トウモロコシデンプン、マイクロクリスタリンワックス、白色ワセリン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、無水りん酸カルシウム、クエン酸、クエン酸三ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ソルビトール、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリソルベート、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン、硬化ヒマシ油、ポリピニルピロリドン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、タルク、植物油、ベンジルアルコール、アラビアゴム、プロピレングリコール、ポリアルキレングリコール、シクロデキストリン又はヒドロキシプロピルシクロデキストリン等が挙げられる。

これらの添加剤との混合物として製剤化される剤形としては、例えば錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤若しくは坐剤等の固形製剤;又は例えばシロップ剤、エリキシル剤若しくは注射剤等の液体製剤等が挙げられ、これらは、製剤分野における通常の方法に従って調製することができる。なお、液体製剤にあっては、用時に水又は他の適当な媒体に溶解又は懸濁させる形であってもよい。また、特に注射剤の場合、必要に応じて生理食塩水又はプドウ糖液に溶解又は懸濁させても

15

20

よく、更に緩衝剤や保存剤を添加してもよい。

これらの製剤は、本発明の化合物を全薬剤1.0~100重量%、好ましくは 1. 0~60重量%の割合で含有することができる。これらの製剤は、また、治 療上有効な他の化合物を含んでいてもよい。

本発明化合物は代謝障害及び/又は摂食障害の処置に有用な他剤と組み合わせ 5 て使用することができる。そのような組み合わせの個々の成分は、処置期間中、 別々の異なる時に又は同時に、分割された又は単一の製剤で投与することができ る。したがって、本発明は同時の又は時間が異なる投与の全てを含むと解釈すべ きであり、本発明における投与はそのように解釈すべきである。本発明化合物と 代謝障害及び/又は摂食障害の処置に有用な他剤との組み合わせの範囲には、原 則として代謝障害及び/又は摂食障害の処置に有用ないかなる医薬製剤との組み 合わせも包含される。

本発明の化合物は、高血圧、肥満に関連する高血圧、高血圧関連疾病、心臓肥 大、左心室肥大、代謝性疾患、肥満、肥満関連疾病等に有効な薬剤(以下、「併 用用薬剤」という。)と組み合わせて使用することができる。かかる薬剤は、前 記疾病の予防又は治療において、同時に、別々に、又は順次に投与することが可 能である。本発明の化合物を1又は2以上の併用用薬剤と同時に使用する場合、 単一の投与形態である医薬組成物とすることができる。しかしながら、コンビネ ーション療法においては、本発明の化合物を含む組成物と併用用薬剤とを、投与 対象に対し、異なった包装として、同時に、別々に、または順次に投与してもよ い。それらは、時間差をおいて投与してもよい。

併用用薬剤の投与量は、臨床上用いられている投与量に準ずればよく、投与対 象、投与ルート、疾患、組み合わせ等により適宜選択することができる。併用用 薬剤の投与形態は、特に限定されず、投与時に、本発明の化合物と併用用薬剤と が組み合わされていればよい。このような投与形態としては、例えば、1) 本発 25 明の化合物と併用用薬剤とを同時に製剤化して得られる単一の製剤の投与、2) 本発明の化合物と併用用薬剤とを別々に製剤化して得られる2種の製剤の同一投 与経路での同時投与、3) 本発明の化合物と併用用薬剤とを別々に製剤化して得 られる2種の製剤の同一投与経路での時間差をおいての投与、4)本発明の化合

物と併用用薬剤とを別々に製剤化して得られる2種の製剤の異なる投与経路での同時投与、5)本発明の化合物と併用用薬剤とを別々に製剤化して得られる2種の製剤の異なる投与経路での時間差をおいての投与(例えば、本発明の化合物;併用用薬剤の順序での投与、あるいは逆の順序での投与)等が挙げられる。本発明の化合物と併用用薬剤との配合比は、投与対象、投与ルート、疾患等により適宜選択することができる。

5

本発明で用いられる併用用薬剤としては、例えば「糖尿病治療薬」、「高脂血症治療薬」、「高血圧治療薬」、「抗肥満薬」等が挙げられる。これらの併用用薬剤は、2種以上を適宜の割合で組合わせて用いてもよい。

上記「糖尿病治療薬」としては、例えば1) グリダゾン類(glitazon 10 es) [例えばシグリダゾン (ciglitazone)、ダルグリダゾン (d arglitazone)、エングリダゾン (englitazone)、イサ グリダゾン(isaglitazone) (MCC-555)等]、ピオグリタ ゾン(pioglitazone)、ロシグリダゾン(rosiglitazo ne)、トログリタゾン (troglitazone)、BRL49653、C 15 LX-0921, 5-BTZD, GW-0207, LG-100641, LY-300512等のPPAR γ アゴニスト; 2) メトホルミン (metformi n)、ブホルミン(buformin)、フェンホルミン(phenformi n)等のビグアナイド剤;3)プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害剤; 4) アセトヘキサミド、クロルプロパミド、ジアビネス(diabinese)、 20 グリベンクラミド (glibenclamide)、グリピジド (glipiz ide)、グリブリド(glyburide)、グリメピリド(glimepi ride)、グリクラジド(gliclazide)、グリペンジド(glip entide)、グリキドン(gliquidone)、グリソラミド(gli solamide)、トラザミド、トルプタミド等のスルホニルウレア;5)レ 25 パグリニド(repaglinide)、ナテグリニド(nateglinid e) 等のメグリチニド (meglitinides) 類;6) アカルボース (a carbose)、アジポシン(adiposine)、カミグリボース(ca

miglibose)、エミグリテート (emiglitate)、ミグリトー

ル (miglitol)、ボグリボース (voglibose)、プラジミシン -Q(pradimicin-Q)、サルボスタチン(salbostatin)、 CKD-711、MDL-25, 673、MDL-73, 945、MOR14等 の α - グルコシドヒドロキシラーゼ阻害薬; 7) テンダミスタット (tenda mistat)、トレスタチン(trestatin)、Al3688等のα-5 アミラーゼ阻害剤;8) リノグリリド(linogliride)、A-416 6等のインスリン分泌促進剤;9)クロモキシル(clomoxir)、エトモ キシル(e t omoxir)等の脂肪酸酸化抑制剤;10)ミダグリゾール(m idaglizole)、イサグリドール(isaglidole)、デリグリ ドール (deriglidole)、イダゾキサン (idazoxan)、エラ 10 ロキサン (earoxan)、フルパロキサン (fluparoxan) 等のA 2アンタゴニスト;11) ビオタ (biota)、LP-100、ノバラピド、 insulin detemir, insulin lispro, insul in glargine、インスリン亜鉛、Lys-Pro-インスリン、GL P-1 (73-7)、GLP1アミド (7-36)等のインスリンまたはインス 15 リンミメティックス; 12) JT-501、ファルグリタゾール(farglit a z a r) 等の非チアゾリジンジオン; 13) CLX-0940、GW-15 36, GW-1929, GW-2433, KRP-297, L-796449, LR-90及びSB219994等のPPAR α/γ 双アゴニスト等が挙げられ る。

上記「高脂血症治療薬」としては、例えば、1) コレステリルアミン、コレセ ヴェレム(colesevelem)、コレスチポール(colestipol)、 交差デキストランのジアルキルアミノアルキル誘導体、Colestid 登録商 標、LoCholest登録商標、Questran登録商標等の胆汁酸吸収促 進剤;2)アトルパスタチン(atorvastatin)、イタバスタチン(i 25 tavastatin)、フルバスタチン(fluvastatin)、ロバス タチン(lovastatin)、プラパスタチン(pravastatin)、 リパスタチン(rivastatin)、ロスバスタチン(rosuvasta t i n)、シンパスタチン (s i m v a s t a t i n)、 Z D - 4 5 2 2 等のH

20

MG-CoA還元酵素阻害薬;3) HMG-CoA合成阻害剤;4) スナトール エステル、 β - シトステロール、ステロールグルコシド、エゼチミベ($e\cdot z$ $e\cdot t$ imibe) 等のコレステロール吸収阻害剤;5) アバシミベ (avasimi be)、エフルシミベ (eflucimibe)、KY-505、SMP-70 9等のアシルコエンザイムAコレステロールアシル転移酵素阻害剤;6) JTT 5 705、トルセトラピブ (torcetrapib)、CP532632、BA Y-63-2149、SC-591、SC-795等のCETP阻害剤;7)ス クワレン合成阻害剤、8)プロブコール等の抗酸化剤、9)ベクロフィブラート、 ベンザフィブラート、シプロフィブラート、クロフィブラート、エトフィブラー ト、フェノフィブラート、ジェンカペン(gemcabene)、ジェンフィブ 10 ロジル (gemfibrozil)、GW-7647、BM-170744、L Y-518674、フィブリック酸誘導体(例えばAtromid登録商標、L opid登録商標、Tricor登録商標等)等のPPARαアゴニスト; 10) GW-4064、SR-103912等のFXRレセプターアンタゴニスト;1 1) GW3965、T9013137、XTCO-179628等のLXRレセ 15 プターアゴニスト;12)ナイアシン等のリポプロテイン合成阻害剤;13)レ ニンーアンジオテンシン系阻害剤;14)ミクロゾーム性トリグリセリド輸送阻 售剤;15)BARA1453、SC435、PHA384640、S-435、 AZD7706等の胆汁酸再吸収阻害剤;16) GW501516、GW590 735等のPPAR δ アゴニスト; 17) トリグリセリド合成阻害剤; 18) L 20 AB687、CP346086等のMTTP阻害剤;19) 低密度リポプロテイ ン;20)スクワレンエポキシダーゼ阻害剤;21)血小板凝集阻害剤;22) MK-591等の5-リポキシゲナーゼ活性化タンパク阻害剤;等が挙げられる。 上記「高血圧治療薬」としては、例えば1) クロロチアリドン、クロロチアジ ド、ジクロロフェナミド、ヒドロフルオロチアジド、インダパミド(indap 25 amide)、ヒドロクロロチアジド等のチアジド系;ブメタニド(bumet anide)、エサクリニック酸(ethacrynic acid)、フロセ ミド、トルセミド等のループ系、アミロリド、トリアムテレン等のナトリウム系、 スピロノラクトン、エピレノン等のアルドステロンアンタゴニスト系等の利尿

剤;2)アセプトロール(acebutolol)、アテノロール、ベタゾロー ル (betaxolol)、ペバントロール (bevantolol)、ピソプ ロロール(bisoprolo1)、ボピンドロール(bopindolo1)、 カルテオロール (carteolol)、カルベジロール (carvedilo 1)、セリプロロール(celiprolol)、エスモロール(esmolo 5 1)、インデノロール(indenolol)、メタプロロール(metapr olol)、ナドロール(nadolol)、ネビボロール(nebivolo 1)、ペンプトロール(penbutolol)、ピンドロール、プロパノロー ル、ソタロール、タータトロール(tertatolol)、チリソロール(t ilisolol)、チモロール等の β -アドレナリンプロッカー; 3) アムロ 10 ジピン (amlodipine)、アラニジピン (aranidipine)、 アゼルニジピン (azelnidipine)、バルニジピン (barnidi pine)、ベニジピン (benidipine)、ベプリジル (beprid il)、シナルジピン (cinaldipine)、クレビジピン (clevi dipine)、ジルチアゼム (diltiazem)、エホニジピン (efo 15 nidipine)、フェロジピン(felodipine)、ガロパミル(g allopamil)、イスラジピン (isradipine)、ラシジピン (1 acidipine)、レミルジピン(lemildipine)、レルカニジ ピン(lercanidipine)、二カルジピン(nicardipine)、 ジフェニピン (nifedipine)、ニルヴァジピン (nilvadipi 20 ne)、ニモデピン(nimodepine)、シソルジピン(nisoldi pine)、ニトレジピン (nitrendipine)、マニジピン (man idipine)、プラニジピン (pranidipine)、パラパミル (v erapamil) 等のカルシウムチャンネルブロッカー;4) ベナゼプリル、 カプトプリル、シラザプリル (cilazapri1)、デラプリル (dela 25 pril)、エナラプリル、フォシノプリル (fosinopril)、イミダ プリル、ロシノプリル、モエキシプリル(moexipril)、キナプリル(q uinapril)、キナプリラット(quinapril)、ラミプリル (r amipril)、ペリンドプリル(perindopril)、ペリンドロプ

リル (perindropri)、カニプリル (quanipril)、スピラ プリル (spirapril)、テノカプリル (tenocapril)、トラ ンドラプリル (trandolapril)、ゾフェノプリル (zofenop ril)等のアンジオテンシン変換酵素阻害薬;5)オマパトリラット(oma patrilat)、カドキサトリル (cadoxatril)、エカドトリル、 フォシドトリル (fosidotril)、サンパトリラット (sampatr ilat)、AVE7688、ER4030等の中性エンドペプチダーゼ阻害剤; 6) テゾセンタン (tezosentan)、A308165、YM62899 等のエンドセリンアンタゴニスト;7)ヒドララジン、クロニジン、ミノキシジ ル、ニコチニルアルコール等の血管拡張剤;8)カンデサルタン、エプロサルタ ン、イルペサルタン、ロサルタン、プラトサルタン(pratosartan)、 タソサルタン(tasosartan)、テルミサルタン(telmisart an)、パルサルタン、EXP-3137、FI6828K、RNH6270等 のアンジオテンシン I I 拮抗薬; 9) ニプラジロール、アロチノロール、アモス ラロール等の α/β アドレナリンプロッカー; 10) テラゾシン、ウラピジル(urapidil)、プラゾシン、ブナゾシン、トリマゾシン、ドキサゾシン、ナ フトピジル、インドラミン、WHIP164、XEN010等の α 1プロッカー; 11) ロフェキシジン(lofexidine)、チアメニジン(tiamen idine)、モキソニジン(moxonidine)、リレメニジン(ril menidine)、グアノベン (guanobenz) 等のα2アゴニスト; 12) アルドステロン阻害剤等が挙げられる。

5

10

15

20

上記「抗肥満薬」としては、例えば1)パロセチン(paroxetine)、フルオキセチン(fluoxetine)、フェンフルラミン(fenfluramine)、フルボキサミン(fluvoxamine)、セルトラリン(sertraline)、イミプラミン等の5HT(セロトニン)トランスポーター阻害剤;2)GW320659、デシプラミン、タルスプラム(talsupram)、ノミフェンシン等のノルエピネフリントランスポーター阻害剤;3)リモナバント(Sanofi Synthelabo)、SR-147778(Sanofi Synthelabo)、BAY-65-2520(バイエル)、

SLV-319 (ソルペイ)、その他USP5, 532, 237、USP4, 9 73, 587, USP5, 013, 837, USP5, 081, 122, USP 5, 112, 820, USP5, 292, 736, USP5, 624, 941, USP6, 028, 084, WO96/33159, WO98/33765, W O98/43636, WO98/43635, WO01/09120, WO01 5 /96330, WO98/31227, WO98/41519, WO98/37 061,WO00/10967,WO00/10968,WO97/29079, WO99/02499、WO01/58869、WO02/076949、WO 01/64632、WO01/64633、WO01/64634、WO03/ 006007、WO03/007887及びEP-658546に開示化合物等 10 のカンナビノイド1受容体1 (CB-1) アンタゴニスト/インバースアゴニス ト; 4) WO01/87355、WO02/08250等に開示化合物等のグレ リンアンタゴニスト;5)チオペラミド、3~ (1 Hイミダゾールー4ーイル) プロピル N- (ペンテニル) カーボネート、クロベンプロピット (clobe npropit)、ヨードフェンプロピット、イモプロキシフェン、GT239 15 5、A331440、WO02/15905に開示化合物、O-[3-(1H-イミダゾー4-イル)プロパノール]カーバメート、ピペラジン含有H3受容体 アンタゴニスト (Lazewska, D. et al., Pharmaz ie, 56:927-32 (2001)、ベンゾフェノン誘導体 (Sass e, A. et al., Arch. Pharm. (Weinheim) 20 334:45-52 (2001))、置換N-フェニルカーバメート(Rei demeister, S. et al., Pharmazie, 55: 83-6(2000))、プロキシフェン誘導体(Sasse, A. et 1., J. Med. Chem. 43:3335-43(2000))等 のヒスタミン(H3)アンタゴニスト/インバースアゴニスト;6)T-226 25 296 (Takeda)、SNP-7941 (Synaptic)、その他WO 01/82925、WO01/87834、WO02/051809、WO02 /06245、WO02/076929、WO02/076947、WO02/ 04433, WO02/51809, WO02/083134, WO02/09

4799、WO03/004027及び特開2001-226269号に開示の 化合物等のMCH-1Rアンタゴニスト;7)MCH-2Rアゴニスト/アンタ ゴニスト;8)3-クロロ-5-(1-(6-[2-(5-エチル-4-メチル ーチアゾールー2ーイル) ーエチル] ー4ーモルホリニルー4ーイルーピリジン -2-イルアミノ)-エチル)フェニル]カルバミン酸イソプロピルエステル、 5 BIBP3226, BIBO3304, LY-357897, CP-67190 6、GI-264879、その他USP6001836、WO96/14307、 WO01/23387、WO99/51600、WO01/85690、WO0 1/85098、WO01/85173及びWO01/89528に開示化合物 等のNPY1アンタゴニスト;9)152804、GW-569180A、GW 10 -594884A, GW-587081X, GW-548118X, FR235, 208, FR226928, FR240662, FR252384, 1229U 91, GI-264879A, CGP71683A, LY-377897, LY 366377, PD-160170, SR-120562A, SR-12081 9A、JCF-104、H409/22、その他USP6, 140, 354、U 15 SP6, 191, 160, USP6, 258, 837, USP6, 313, 29 8, USP6, 337, 332, USP6, 329, 395, USP340, 6 83, USP6, 326, 375, USP6, 329, 395, USP6, 33 7, 332, USP6, 335, 345, EP-01010691, EP-01 044970, WO 97/19682, WO 97/20820, WO 97/2020 821, WO 97/20822, WO 97/20823, WO 98/27063, WO00/107409、WO00/185714、WO00/185730、 WO00/64880, WO00/68197, WO00/69849, WO0 1/09120, WO01/14376, WO01/85714, WO1/85 730.WO01/07409.WO01/02379.WO01/02379. 25 WO01/23388、WO01/23389、WO01/44201、WO0 1/62737, WO01/62738, WO01/09120, WO02/2 0488, WO02/22592, WO02/48152, WO02/4964 8、WO02/094789及びNorman et al., J. Med.

Chem. 43:4288-4312 (2000) に開示の化合物等のNP Y5アンタゴニスト;10) ヒト組換えレプチン (PEG-OB, Hoffma n La Roche)、組換えメチオニルレプチン(アムゲン)等のレプチン; 11) USP5, 552, 524, USP5, 552, 523, USP5, 55 2, 522, USP5, 521, 283, WO96/23513, WO96/2 5 3514, WO96/23515, WO96/23516, WO96/2351 7、WO96/23518、WO96/23519及びWO96/23520に 開示化合物等のレプチン誘導体;12)ナルメフェン(Revex登録商標)、 3-メトキシナルトレキソン、ナロキソン、ナルトレキソン、WO00/215 09の開示化合物等のオピオイドアンタゴニスト;13)SB-334867A、 10 その他WO01/96302、WO01/68609、WO02/51232、 WO02/51838及びWO03/023561に開示化合物等のオーレキシ ンンタゴニスト;14) ボンベシン受容体サブタイプ3アゴニスト;15) AR -R15849, GI-181771, JMV-180, A-71378, A-71623、SR-146131、その他USP-5739106に開示化合物 15 等のコレシストキニンA (CCK-A) アゴニスト;16) GI-181771 (Glaxo-SmithKline), SR146131 (Sanofi ynthelabo)、ブタビンダイド (butabindide)、PD17 0,292、PD149164 (ファイザー) 等のCNTF (ciliary n eurotrophic factors); 17) axokine (Rege 20 neron)、その他WO94/09134、WO98/22128、WO99 /43813に開示の化合物等のCNTF誘導体;18)NN703、ヘキサレ リン (hexarelin)、MK-0677、SM-130686、CP-4 24, 391, L-692, 429, L-163, 255, USP635895 1、アメリカ特許庁出願番号2002/049196、同2002/02263 25 7、WO01/56592、WO02/32888に開示の化合物等の成長ホル モン分泌受容体アゴニスト; 19) BVT933、DPCA37215、IK2 64、PNU22394、WAY161503、R-1065、YM348、 そ の他USP3,914,250、WO02/36596、WO02/48124、

WO02/10169、WO01/66548、WO02/44152、WO0 2/51844、WO02/40456及びWO02/40457に開示の化合 物等のセロトニンレセプター2Cアゴニスト;20)メラノコルチン3受容体ア ゴニスト; 21) CHIR86036 (Chiron)、ME-10142、M E-10145 (Melacure)、その他WO99/64002、WO00 5 /74679、WO01/991752、WO01/74844、WO01/7 0708, WO01/70337, WO01/91752, WO02/059095、WO02/059107、WO02/059108、WO02/0591 17, WO02/12166, WO02/11715, WO02/12178, WO02/15909、WO02/068387、WO02/068388、W 10 O02/067869、WO03/007949及びWO03/009847に 開示の化合物等のメラノコルチン4受容体アゴニスト;22)シブトラミン(M eridia登録商標/Reductil登録商標)及びその塩、その他USP 4, 746, 680, USP4, 806, 570, USP5, 436, 272, アメリカ特許庁出願番号2002/0006964、WO01/27068及び 15 WO01/62341に開示の誘導体等のモノアミン再吸収阻害剤;23)デキ シフェンフルラミン (dexfenfluramine)、フルオレチン (fl uoxetine)、その他USP6, 365, 633、WO01/27060 及びWO01/162341に開示のセロトニン再取り込み阻害剤;24)グル カゴン様ペプチド1 (glucagon-like peptide1) アゴニ 20 スト; 25)トピラメート(Topiramate)(Topimax登録商標); 26) フィトファーム化合物 57 (phytopharm) (例えば、CP64 4, 673);27)アセチルCoAカルボキシラーゼ2(ACC2)阻害剤; 28) AD9677/TAK677 (大日本製薬/武田薬品)、CL-316, 243, SB418790, BRL-37344, L-796568, BMS-25 196085, BRL-35135A, CGP12177A, BTA-243, W427353、トレカドリン (Trecadrine)、ZenecaD71 14、SR59119A、その他USP5705515、USP5451677、 WO01/74782及びWO02/32897、に開示化合物等のβアドレナ

リンレセプター3アゴニスト;29)ジアシルグリセロールアシルトランスフェ ラーゼ1阻害剤;30)ジアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ2阻害 剤;31)カルレニン(Cerulenin)、C75等の脂肪酸合成阻害剤; 32) テオフィリン、ペントキシフィレン (pentoxifylline)、 ザプリナスト(zaprinast)、シルデナフィル(sildenafil)、 5 アミリノン (amrinone)、ミルリノン (milrinone)、シルス タミド (cilostamide)、ロピプラム (rolipram)、及びシ ロミラスト (cilomilast) 等のホスホジエステラーゼ阻害剤;32) KB-2611 (KaroBioBMS)、その他WO02/15845、特開 2000-256190に開示の化合物等のサイロイドホルモン β アゴニスト; 10 33) フィタニン酸、4-[(E)-2-(5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-5, 5,8,8-テトラメチル-2-ナフタレニル)-1-プロペニル] 安息香酸 (T TNPB)、レチノイック酸 (retinoic acid)、その他WO99 /00123に開示の化合物等のフィタニック酸(phytanic aci d);34)オレオイルエストロン、その他del Mar-Grasa, 15 M. al., Obesity Research, 9:202-9001) に開示の化合物等のアシルエストロゲン;35) グルココルチコイドア ンタゴニスト;36) BVT3498、BVT2733、その他WO01/90 091、WO01/90090、WO01/90092に開示化合物等の11- β ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ1型阻害剤;37)ステアリルcoA20 脱飽和剤1阻害剤(stearoyl-CoA desaturase-1); 38) イソロイシンチアゾリジド (isoleucine thiazolid ide)、バリンピロリジド (valine pyrrolidide)、NV P-DPP728, AF237, P93/01, TSL225, TMC-2A/ 2B/2C, FE999011, P9310/K364, VIP0177, SD 25 Z 2 7 4 - 4 4 4、その他WO 0 3 / 0 0 4 4 9 8、WO 0 3 / 0 0 4 4 9 6、 EP1258476、WO02/083128、WO02/062764、WO 03/000250, WO03/002530, WO03/002531, WO 03/002553、WO03/002593、WO03/000180及びW

〇03/000181に開示の化合物等のジペプチジルペプチダーゼ I V阻害 剤;39)テトラヒドロリプタチン(orlistat/Xenical登録商 標)、TritonWR1339、RHC80267、リプスタチン、テアサポ ニン (tea saponin)、ジエチルウンベリフェリルホスフェート (d iethylumbelliferyl phosphate), FL-386, 5 WAY-121898、Bay-N-3176、パリラクトン (valilac tone)、エステラシン(esteracin)、エペラクトンA(ebel actone A)、エペラクトンB (ebelactoneB)、RHC80 267、その他WO01/77094、USP4, 598, 089、USP4, 452, 813, USP5, 512, 565, USP5, 391, 571, US 10 P5, 602, 151, USP4, 405, 644, USP4, 189, 438 及びUSP4、242、453に開示の化合物等のリパーゼ阻害剤;39)脂肪 酸トランスポーター阻害剤;40)ジカルボキシレートトランスポータ阻害剤; 41) グルコーストランスポーター阻害剤;42) ホスフェートトランスポータ 15 一阻害剤等が挙げられる。

上記組み合わせ薬剤は、本発明の化合物と上記併用薬剤との1種又は2種以上を併用することにより得られる。又、上記組み合わせ薬剤は、糖尿病治療薬及び高脂血症治療薬からなる郡から選択される1種又は2種以上の薬剤と組み合わせることにより、代謝性疾患の予防又は治療に有用である。そして特に高血圧治療薬及び抗肥満薬を含有する組み合わせは、糖尿病治療薬及び/又は高脂血症治療薬を加えることにより、相乗的効果をもって代謝性疾患の予防又は治療に有用である。

20

本発明の化合物を例えば臨床の場で使用する場合、その投与量及び投与回数は患者の性別、年齢、体重、症状の程度及び目的とする処置効果の種類と範囲等により異なるが、一般に経口投与の場合、成人1日あたり、0.01~100mg/kg、好ましくは0.03~1mg/kgを1~数回に分けて、また非経口投与の場合は、0.001~10mg/kg、好ましくは0.001~0.1mg/kgを1~数回に分けて投与するのが好ましい。

通常の内科医、獣医又は臨床医は病状進行を阻止し、抑制し又は停止させるに

必要な効果的薬物量を容易に決定し処理することができる。

発明を実施するための最良の形態

以下に実施例・参考例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定されるものではない。

製剤例1

5

20

製造例1の化合物10部、重質酸化マグネシウム15部及び乳糖75部を均一に混合して、350 μ m以下の粉末状又は細粒状の散剤とする。この散剤をカプセル容器に入れてカプセル剤とした。

10 製剤例 2

製造例1の化合物45部、澱粉15部、乳糖16部、結晶性セルロース21部、ポリビニルアルコール3部及び蒸留水30部を均一に混合した後、破砕造粒して乾燥し、次いで篩別して直径1410乃至177μmの大きさの顆粒剤とした。製剤例3

15 製剤例2と同様の方法で顆粒剤を作製した後、この顆粒剤96部に対してステア リン酸カルシウム3部を加えて圧縮成形し直径10mmの錠剤を作製した。 製剤例4

製剤例2の方法で得られた顆粒剤90部に対して結晶性セルロース10部及びステアリン酸カルシウム3部を加えて圧縮成形し、直径8mmの錠剤とした後、これにシロップゼラチン、沈降性炭酸カルシウム混合懸濁液を加えて糖衣錠を作製した。

実施例の薄層クロマトグラフは、プレートとしてSilicagel 60F 245 (Merck)を、検出法としてUV検出器を用いた。カラム用シリカゲルとしては、WakogelC-300 (和光純薬)を、逆相カラム用シリカゲルとしては、WakogelC-300 (和光純薬)を、逆相カラム用シリカゲル25 としては、LC-SORB SP-B-ODS (Chemco) 又はYMC-GEL ODS-AQ 120-S50 (山村化学研究所)を用いた。マススペクトルはQuattroII (マイクロマス社製)を用いてエレクトロスプレイイオン化法(ESI)で測定した。

下記の実施例における略号の意味を以下に示す。

i-Bu:イソブチル基

n-Bu:n-プチル基

t-Bu、t-ブチル基:tert-ブチル基

Me:メチル基

5 Et:エチル基

Ph:フェニル基

i-Pr:イソプロピル基

n-Pr:n-プロピル基

CDC13:重クロロホルム

10 CD₃ OD: 重メタノール

DMSO-d₆:重ジメチルスルホキシド

下記に核磁気共鳴スペクトルにおける略号の意味を示す。

s :シングレット

d :ダブレット

15 dd:ダブルダブレット

t : トリプレット

m :マルチプレット

br:プロード

q :カルテット

20 J:カップリング定数

Hz:ヘルツ

実施例1

$$\bigcirc$$
-N \bigcirc -O- \bigcirc N \bigcirc - \bigcirc N \bigcirc - \bigcirc N

25 <u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフ</u> エニル) ピリミジンの製造

1) 2-(1-t-プトキシカルポニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-プロモピリミジンの製造

25

2-クロロ-5-プロモピリミジン(300mg, 1.56mmol)のDMF溶液(10mL)に、1-t-プトキシカルボニル-4-ヒドロキシピペリジン(408mg, 2.03mmol)、炭酸セシウム(<math>764mg, 2.34mmol)を加え、室温で14時間撹拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後減圧濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(C-300, 4+4):酢酸エチル=10:1)で精製することにより、表記化合物(268mg, 48%)を得た。

- 2) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(410 ーシアノフェニル) ピリミジンの製造
 - 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-プロモピリミジン(149mg, 0.42mmo1)に<math>2-ジメトキエタン(2.0mL)及び、2N炭酸ナトリウム水溶液(0.7mL)を加え、次いで、4-シアノボロン酸(<math>75.2mg, 0.51mmo1)及び、テトラキス(トリフェニ
- 15 ルホスフィン) パラジウム(0)(10mg, 0.0087mmol)を加え、 窒素雰囲気下、90℃で3時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エ チルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後減 圧濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(C-300, ヘキサ ン:酢酸エチル=3:1)で精製することにより、表記化合物(122mg, 7 20 7%)を得た。
 - 3) 2 (ピペリジン-4-イルオキシ) 5 (4-シアノフェニル) ピリミジンの製造
 - 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(4-シアノフェニル) ピリミジン(<math>122mg, 0.32mmo1)の塩化メチレン溶液(2.0mL)に室温でトリフルオロ酢酸(1.5mL)を加え、同温で2.0mL)
 - 5時間撹拌した。反応溶液を減圧下濃縮し、残渣をクロロホルムで抽出した。有機層を飽和重曹水、飽和食塩水の順で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後減圧下濃縮することにより、標記化合物(90mg, 100%)を得た。
 - 4) 2-(ピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル) ピリミ

ジン($46 \,\mathrm{mg}$, $0.16 \,\mathrm{mmol}$)のメタノール溶液($3.0 \,\mathrm{mL}$)にシクロペンタノン($0.022 \,\mathrm{mL}$)及び、 $0.3 \,\mathrm{N}$ 塩化亜鉛ーシアノホウ素化ナトリウム溶液($0.55 \,\mathrm{mL}$)を加え、室温で、 $14 \,\mathrm{時間撹拌}$ した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣をクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、

5 無水硫酸ナトリウムで乾燥後減圧下濃縮し、得られた残査を分取用薄層クロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=10:1)で精製することにより表題化合物(50mg, 87%)を得た。

¹ HNMR (300MHz, CDCl₃, δ ppm) : 1. 38-1. 78 (6 H, m), 1. 82-2. 04 (4H, m), 2. 08-2. 21 (2H, m),

10 2. 32-2. 63 (3H, m), 2. 74-2. 96 (2H, m), 5. 07 -5. 18 (1H, m), 7. 62 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 78 (1 H, d, J=8. 6Hz), 8. 73 (2H, s);マススペクトル (ESI): 349 (M+H)

15 実施例 2

$$H_3C$$
 N
 N
 N
 N
 N

<u>2-(1-イソプロピルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェ</u> ニル)ピリミジンの製造

実施例1と同様の方法により表題化合物を得た。

20 ¹ HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 10 (6H, d, J=6.5Hz), 1. 88-2.05 (2H, m), 2. 10-2.23 (2H, m), 2. 43-2.60 (2H, m), 2. 75-2.96 (3H, m), 5. 08-5.20 (1H, m), 7.64 (2H, d, J=8.5Hz), 7.78 (2H, d, J=8.5Hz), 8.77 (2H, s);マススペクトル (ESI): 323 (M+H)

実施例3

<u>2-(1-シクロペンチルピロリジン-3-イルオキシ)-5-(4-カルバモイルフェニル)ピリミジンの製造</u>

1) 2-(1-t-ブトキシカルボニルピロリジン-3-イルオキシ) -5-ブロモピリミジンの製造

1-t-ブトキシカルボニル-3-ヒドロキシピロリジンと2-クロロ-5-ブロモピリミジンを用いて実施例1-1)と同様な方法により表記化合物を得た。

2) 2-(1-t-プトキシカルボニルピロリジン-3-イルオキシ) <math>-5-プ ロモピリミジンと4-カルバモイルフェニルボロン酸を用いて実施例<math>1-2)、

10 3)、4)と同様な方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm): 1. 34-1. 56 (4 H, m), 1. 57-1. 67 (2H, m), 1. 70-1. 80 (2H, m), 1. 82-1. 92 (1H, m), 3. 10-3. 60 (6H, m), 5. 35-5. 42 (1H, m), 7. 41 (1H, brs), 7. 81 (2H, d, J = 8. 4Hz), 7. 96 (2H, d, J = 8. 4Hz), 8. 04 (1H, brs), 8. 97 (2H, s); マススペクトル (ESI): 353 (M+H)

実施例4

5

15

20 <u>2-(1-シクロペンチルピロリジン-3-イルオキシ)-5-(4-シアノフ</u> エニル) ピリミジンの製造 実施例3と同様の方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm): 1.46-1.90 (8 H, m), 2.03-2.13 (1H, m), 2.34-2.45 (1H, m), 2.52-2.65 (1H, m), 2.71-2.84 (3H, m), 3.225-3.34 (1H, m), 5.44-5.51 (1H, m), 7.62 (1H, d, J=8.4Hz), 7.76 (2H, d, J=8.4Hz), 8.71 (2H, s); マススペクトル (ESI): 335 (M+H)

実施例5

10

CH₀

 $2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) <math>-5-\{(3-メチル-1,2,4-オキサジアゾール-5-イル)$ フェニル} ピリミジンの製造 実施例 1 と同様の方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (300MHz, CDC1₃, δppm): 1.40-1.83 (6 15 H, m), 1.83-2.25 (6H, m), 2.38-2.71 (3H, m), 2.50 (3H, s), 2.82-3.00 (2H, m), 5.12-5.30 (1H, m), 9.18 (2H, s);マススペクトル (ESI): 330 (M +H)

20 実施例 6

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフエニル)ピリジンの製造</u>

- 1) 2-フルオロ-5-〔4-シアノフェニル〕ピリジンの製造
- 25 2-フルオロ-5-プロモピリジンと4-シアノフェニルボロン酸を用いて実施 例 1-2)と同様な方法により表記化合物を得た。

2) 2-7ルオロ-5-[4-2アノフェニル] ピリジン(56mg)のDMF 溶液(3mL)に60%水素化ナトリウム(13mg)及び1-2クロペンチル-4-ヒドロキシピペリジン(60mg)を加え、130℃で7時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(C-300,クロロホルム:メタノール=9:1)で精製することにより、表記化合物を得た。

¹ HNMR (300MHz, CDC1₃, δ ppm) : 1. 43-1. 72 (6 H, m), 1. 81-1. 92 (4H, m), 2. 11-2. 13 (2H, m),

10 2. 44-2. 66 (3H, m), 2. 88-2. 95 (2H, m), 5. 12-5. 19 (1H, m), 6. 83 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 62 (2H, d, J=8. 1Hz), 7. 72-7. 81 (3H, m), 8. 37 (1H, d, J=1. 9Hz);マススペクトル (ESI): 348 (M+H)

15 実施例 7

5

<u>2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェ</u> ニル)ピリミジンの製造

実施例1と同様の方法により表題化合物を得た。

20 ¹ HNMR(300MHz, DMSO-d₆, δppm): 1. 53-1. 85 (6H, m), 1. 90-2. 09 (6H, m), 2. 55-2. 78 (3H, m), 4. 95-5. 05 (1H, m), 7. 95 (4H, s), 9. 01 (2H, s);マススペクトル(ESI): 335 (M+H)

25 実施例8

2-(1-シクロヘキシルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフ

エニル)ピリミジンの製造

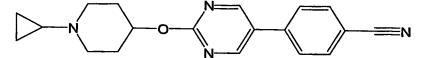
実施例1と同様の方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (300MHz, DMSO-d₆, δppm): 1. 15-1. 29 (6H, m), 1. 60-1. 83 (6H, m), 1. 97-2. 09 (2H, 5 m), 2. 25-2. 53 (3H, m), 2. 77-2. 89 (2H, m), 4. 95-5. 05 (1H, m), 7. 96 (2H, s), 9. 02 (2H, s); マススペクトル (ESI): 363 (M+H)

実施例9

10

20



<u>2-(1-シクロプロピルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフエニル)ピリミジンの製造</u>

実施例1と同様の方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR(300MHz, DMSO-d₆, δppm): 0. 28-0. 32 (2H, m), 0. 39-0. 47 (2H, m), 1. 60-1. 73 (3H, m), 1. 92-2. 04 (2H, m), 2. 38-2. 52 (2H, m), 2. 79-2. 90 (2H, m), 4. 98-5. 09 (1H, m), 7. 96 (4H, s), 9. 01 (2H, s); マススペクトル(ESI): 321 (M+H) 実施例10

H₃C N

<u>2-(1-エチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル)</u> ピリミジンの製造

実施例1と同様の方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (300MHz, DMSO-d₆, δppm): 1.00 (3H, t, 25 J=7.2Hz), 1.64-1.76 (2H, m), 1.96-2.08 (2H, m), 2.12-2.24 (2H, m), 2.34 (2H, d, J=7.2Hz), 2.69-2.80 (2H, m), 4.96-5.08 (1H, m),

7. 96 (4H, s), 9. 01 (2H, s);マススペクトル(ESI):309 (M+H)

実施例11

5

1) 2 - (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) - 5 - プロモピリミジンの製造

2-クロロ-5-プロモピリミジン及び、4-ヒドロキシ-1-シクロペンチル 10 ピペリジンを用いて実施例1-1)と同様の反応を行うことで表記化合物を得た。 2) 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-プロモピリ ミジン(176mg, 0.54mmol)に1,2-ジメトキエタン(3.0m L)及び、2N炭酸ナトリウム水溶液(1.0mL)を加え、次いで、4-(ピ ロリジン-1-イルカルボニル)フェニルボロン酸(142mg, 0.0.65 15 mmo1) 及び、テトラキス(トリフェニルホスフィン) パラジウム(0)(3 0 mg, 0. 026 mm o l) を加え、窒素雰囲気下、80℃で20時間撹拌し た。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を 飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧下濃縮した。残渣をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー(C-200, クロロホルム:メタノール= 20 10:1) で精製することにより、表題化合物(130mg, 57%)を得た。 1 HNMR (300MHz, CDC1₃, δ ppm) : 1. 35-2. 08 (1 4H, m), 2.08-2.25 (2H, m), 2.35-2.69 (2H, m), 2. 82-2. 98 (2H, m), 3. 42-3. 53 (2H, m), 3. 60 -3.72 (2H, m), 5.06-5.18 (1H, m), 7.55 (2H, 25 d, J=8.3Hz), 7.64 (2H, d, J=8.3Hz), 8.71 (2 H, s);マススペクトル(ESI):421(M+H)

実施例12

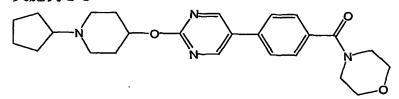
2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{4-(ジメチ

5 ルカルバモイル)フェニル} ピリミジンの製造

実施例11と同様の方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1.45-2.72 (15H, m), 2.85-2.99 (1H, m), 3.04 (3H, brs), 3.14 (3H, brs), 5.08-5.22 (1H, m), 7.51-7.62 (4H, m), 8.72 (2H, s);マススペクトル (ESI): 395 (M+H)

実施例13



15 <u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(モルホ</u> リン-4-イルカルボニル)フェニル}ピリミジンの製造

実施例11と同様の方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (300MHz, CDCl₃, δ ppm) : 1. 35-1. 81 (6 H, m), 1. 82-2. 22 (6H, m), 2. 29-2. 65 (3H, m),

20 2.82-2.98(2H, m), 3.37-3.99(8H, m), 5.05 -5.18(1H, m), 7.53(2H, d, J=8.2Hz), 7.57(2 H, d, J=8.2Hz), 8.71(2H, s);マススペクトル(ESI): 437(M+H)

25 実施例14

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(フェノ</u> キシ)フェニル}ピリミジンの製造

実施例1と同様の方法により表題化合物を得た。

5 ¹ HNMR(400MHz, CDCl₃, δppm): 1.50-1.80(6 H, m), 1.86-2.07(4H, m), 2.16-2.28(2H, m), 2.52-2.67(3H, m), 2.89-3.01(2H, m), 5.02 -5.12(1H, m), 6.93-7.00(2H, m), 7.10-7.1 6(2H, m), 7.30-7.38(2H, m), 8.27(2H, s);マ 10 スペクトル(ESI): 340(M+H)

実施例15

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{3-キノリニ</u> 15 <u>ル} ピリミジンの製造</u>

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに3-キノリニルボロン酸を用いて実施例 1と同様な方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (400MHz, CDCl $_3$, δ ppm) : 1. 36-1. 77 (6 H, m), 1. 81-2. 04 (4H, m), 2. 09-2. 21 (2H, m),

20 2. 33-2. 47 (2H, m), 2. 50-2. 61 (1H, m), 2. 84
-2. 97 (2H, m), 5. 05-5. 18 (1H, m), 7. 57-7. 6
3 (1H, m), 7. 71-7. 78 (1H, m), 7. 88 (1H, d, J=
8. 1Hz), 8. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 25 (1H, d,

J=2.~4Hz), 8. 82 (2H, s), 9. 07 (1H, d, J=2.~4Hz); マススペクトル (ESI): 375 (M+H)

実施例16

5

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{5-インドリ</u>ル}ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに5-インドリルボロン酸を用いて実施例 1と同様な方法により表題化合物を得た。

10 1 HNMR (400MHz, CDC1₃, δppm): 1.38-1.80 (6 H, m), 1.82-2.06 (4H, m), 2.09-2.23 (2H, m), 2.33-2.65 (3H, m), 2.84-2.99 (2H, m), 5.05-5.18 (1H, m), 6, 61 (1H, s), 7.22-7.36 (2H, m), 7.41-7.55 (1H, m), 7.75 (1H, s), 8.35-8.15 43 (1H, m), 8.72 (2H, s);マススペクトル (ESI): 363 (M+H)

実施例17

20 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1H-ピリジ2-2-オン-1-イル) ピリミジンの製造

 $2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-プロモピリミジン <math>(130\,\mathrm{mg})$ と $1H-ピリジン-2-オン (19\,\mathrm{mg})$ のDMF溶液 $(5\,\mathrm{mg})$ に炭酸カリウム $(40\,\mathrm{mg})$ 及びヨウ化銅 $(40\,\mathrm{mg})$ を加え、 $150\,\mathrm{C}$ で

3時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(C-300, クロロホルム:メタノール=9:1)で精製することにより、表題化合物(11mg)を得た。 $1 HNMR (300MHz, DMSO-d_6, \deltappm):1.23-1.84 (10H, m), 1.95-2.06(2H, m), 2.18-2.28(2H, m), 2.40-2.55(1H, m), 2.71-2.82(2H, m), 4.90-5.02(1H, m), 6.36(1H, t, J=7.0Hz), 6.5$

0 (1H, d, J=9.5Hz), 7.50-7.59 (1H, m), 7.72 10 (1H, dt, J=2.0, 7.0Hz), 8.69 (2H, s);マススペクトル (ESI):341 (M+H)

実施例18

5

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ &$$

15 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピペリジン-2-オン-1-イル) ピリミジンの製造

2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-ブロモピリミジン及びピペリジン-2-オンを用いることにより、実施例17と同様な方法により表題化合物を得た。

20 ¹ HNMR (300MHz, DMSO-d₆, δppm): 1. 20-2. 50 (21H, m), 2. 70-2. 86 (2H, m), 3. 58-3. 64 (2H, m), 4. 85-4. 98 (1H, m), 8. 53 (2H, s);マススペクトル (ESI): 345 (M+H)

25 実施例19

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{8-キノリニル</u>ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに8-キノリニルボロン酸を用いて実施例 1と同様な方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm): 1. 38-1. 76 (6 H, m), 1. 85-2. 05 (4H, m), 2. 10-2. 19 (2H, m), 2. 34-2. 45 (2H, m), 2. 49-2. 59 (1H, m), 2. 83-2. 94 (2H, m), 5. 10-5. 18 (1H, m), 7. 45 (1H, dd, J=4. 0, 8. 1Hz), 7. 62 (1H, dd, J=7. 3, 8. 1

15

5

実施例20

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-フェニル</u> -4-ヒドロキシピペリジン-1-イル) ピリミジンの製造

20 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-ブロモピリミジン及び、4-フェニル-4-ヒドロキシピペリジンを用いて実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (400MHz, CDC1₃, δppm): 1. 43-1. 99 (12H, m), 2. 06-2. 17 (2H, m), 2. 22-2. 32 (2H, m), 2. 39-2. 65 (3H, m), 2. 83-2. 94 (2H, m), 3. 19-3. 28 (2H, m), 3. 34-3. 41 (2H, m), 4. 94-5. 05 (1H, m), 7. 25-7. 30 (1H, m), 7. 34-7. 40 (2H, m), 7. 48-7. 54 (2H, m), 8. 23 (2H, m); マススペクトル (ESI): 423 (M+H)

実施例21

10

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-メトキシ</u> ピリジン-5-イル) ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに2-メトキシピリジン-5-イルボロン酸を用いて実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

15 ¹ HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 46-1. 71 (6 H, m), 1. 85-2. 03 (4H, m), 2. 14-2. 17 (2H, m), 2. 45-2. 62 (3H, m), 2. 90-2. 91 (2H, m), 2. 90-2. 91 (2H, m), 3. 97 (3H, s), 5. 10-5. 11 (1H, m), 6. 85 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 69 (1H, dd, J=2. 6Hz), 8. 30 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 63 (2H, m), 10 (2H, m), 10 (2H, m), 10 (2H, m), 11 (2H, m), 12 (2H, m), 13 (2H, m), 14 (2H, m), 15 (2H, m), 16 (2H, m), 17 (2H, m), 18 (2H, m), 18

s);マススペクトル(ESI):355(M+H)

実施例22

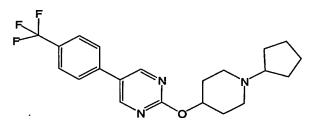
 $25 \quad 2 - (1 - 2) - 2 - (4 - 2) - 2 - (4 - 2)$

エニル)ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに4-クロロフェニルボロン酸を用いて実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDC1₃, δppm): 1.38-1.76 (6 5 H, m), 1.84-2.01 (4H, m), 2.07-2.16 (2H, m), 2.32-2.44 (2H, m), 2.49-2.59 (1H, m), 2.82 -2.93 (2H, m), 5.03-5.13 (1H, m), 7.43 (4H, s), 8.64 (2H, s);マススペクトル (ESI): 358 (M+H)

10 実施例23



<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-トリフル</u> オロメチルフェニル) ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに4-(トリフルオロメチル)フェニルボ 15 ロン酸を用いて実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm) : 1. 39-1. 76 (6 H, m), 1. 84-2. 03 (4H, m), 2. 07-2. 19 (2H, m), 2. 33-2. 47 (2H, m), 2. 51-2. 61 (1H, m), 2. 83-2. 94 (2H, m), 5. 05-5. 16 (1H, m), 7. 61 (2H, d, J=8. 1Hz), 7. 72 (2H, d, J=8. 1Hz), 8. 70 (2

20 d, J=8. 1Hz), 7. 72 (2H, d, J=8. 1Hz), 8. 70 (2 H, s);マススペクトル (ESI):392 (M+H)

実施例24

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピリジン-3</u> <u>-イル) ピリミジン</u>の製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに3-ピリジルボロン酸を用いて実施例1 5 と同様な方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm): 1.36-1.76 (6 H, m), 1.84-2.01 (4H, m), 2.07-2.17 (2H, m), 2.31-2.43 (2H, m), 2.49-2.59 (1H, m), 2.83-2.94 (2H, m), 5.06-5.15 (1H, m), 7.37-7.4 (10 3 (1H, m), 7.78-7.83 (1H, m), 8.61-8.66 (1H, m), 8.69 (2H, s), 8.75-8.80 (1H, m); マススペクトル (ESI): 325 (M+H)

実施例25

15

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-メトキシ</u>フェニル) ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに4-メトキシフェニルボロン酸を用いて 実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm): 1. 37-1. 75 (6 H, m), 1. 84-2. 00 (4H, m), 2. 06-2. 16 (2H, m),
 2. 32-2. 43 (2H, m), 2. 49-2. 59 (1H, m), 2. 82-2. 93 (2H, m), 3. 85 (3H, s), 5. 02-5. 10 (1H, m)

m), 6. 99 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 42 (2H, d, J=8. 8Hz), 8. 63 (2H, s);マススペクトル (ESI):354 (M+H)

実施例26

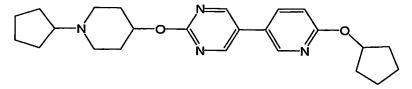
5

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ジベンゾフラン-4-イル)</u>ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりにジベンゾフラン-4-イルボロン酸を用いて実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

10 ¹ HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm): 1. 38-1. 77 (6 H, m), 1. 85-2. 05 (4H, m), 2. 11-2. 21 (1H, m), 2. 34-2. 46 (2H, m), 2. 51-2. 61 (1H, m), 2. 86-2. 97 (2H, m), 5. 10-5. 20 (1H, m), 7. 34-7. 60 (5H, m), 7. 94-8. 00 (2H, m), 9. 04 (2H, s); マスペクトル (ESI): 414 (M+H)

実施例27



2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-シクロペ20ンチルオキシピリジン-5-イル) ピリミジンの製造

1) 2 - (シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) - 5 - (2 - ベンジルオキシピリジン-5-イル) ピリミジンの製造

2-ペンジルオキシー5-(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサポロランー2-イル)ピリジン及び2-(シクロペンチルピペリジンー4-

イルオキシ) -5 - プロモピリミジンを用いて実施例 1 -2) と同様な方法により表記化合物を得た。

- 2) 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリミジンの製造
- 5 2-(シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-ベンジルオキシピリジン-5-イル)ピリミジン(2.22g)のメタノール溶液(30mL)に10%パラジウム炭素(700mg)を加え、水素雰囲気下室温で3時間撹拌した。を反応混合物をろ過によりパラジウム炭素を除き、ろ液を減圧下濃縮することで表記化合物を得た。
- 3) 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1H-ピリジン-2-オン-5-イル)ピリミジン(120mg)のDMF溶液(4mL)に60%水素化ナトリウム(21mg)及び臭化シクロペンチルを加え室温で2時間撹拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=9:1)で精

¹ HNMR (300MHz, CDC1₃, δppm): 1. 47-2. 17 (2 0H, m), 2. 46-2. 52 (3H, m), 2. 89-2. 92 (2H, m), 5. 11-5. 12 (1H, m), 5. 40-5. 44 (1H, m), 6. 78 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 68 (1H, dd, J=2. 6, 8. 6Hz), 8. 8. 29 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 62 (9Hz), 8. 63 (9Hz),

z), 8. 29 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 63 (2H, s);マススペクトル (ESI): 409 (M+H)

実施例28

20

25

$$\bigcirc - N \bigcirc - O \bigcirc N \bigcirc - O \bigcirc O$$

製することにより表題化合物を得た。

2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリミジンの製造

実施例27と同様の方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (300MHz, CDC1₃, δppm): 1. 43-1. 76 (6 H, m), 1. 84-2. 00 (4H, m), 2. 11-2. 17 (2H, m), 2. 39-2. 48 (2H, m), 2. 56-2. 61 (1H, m), 2. 87-2. 90 (2H, m), 5. 07-5. 10 (1H, m), 6. 73 (1H, d, J=9. 5Hz), 7. 55 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 66 (1H, dd, J=2. 3, 9. 3Hz), 8. 56 (2H, s); マススペクトル (ESI): 341 (M+H)

実施例29

5

10

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-シクロペンチル-1H-ピリジン-2-オン-3-イル)</u>ピリミジンの製造

実施例27と同様の方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 42-1. 99 (1 6H, m), 2. 09-2. 25 (4H, m), 2. 42-2. 59 (3H, m), 2. 81-2. 91 (2H, m), 5. 08-5. 11 (1H, m), 5. 33 -5. 38 (1H, m), 6. 31 (1H, t, J=6. 9Hz), 7. 37-7. 44 (2H, m), 8. 83 (2H, s);マススペクトル (ESI): 4 09 (M+H)

20

実施例30

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{2-(ピロリ</u> ジン-1-イルカルボニル) ピリジン-5-イル} ピリミジンの製造 実施例11と同様の方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 40-2. 35 (16H, m), 2. 35-2. 75 (3H, m), 2. 85-3. 00 (2H, m), 3. 66-3. 75 (2H, m), 3. 75-3. 88 (2H, m), 5. 08 -5. 22 (1H, m), 7. 93 (2H, dd, J=2. 2, 8. 1Hz), 8. 00 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 74 (2H, s), 8. 75 (1H, d, J=2. 2Hz); マススペクトル (ESI): 422 (M+H)

実施例31

2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-シアノ-5-テニル) ピリミジンの製造

実施例1と同様の方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm): 1. 38-1. 78 (6 15 H, m), 1. 83-2. 01 (4H, m), 2. 07-2. 18 (2H, m), 2. 34-2. 47 (2H, m), 2. 51-2. 62 (1H, m), 2. 83 -2. 93 (2H, m), 5. 06-5. 14 (1H, m), 7. 23 (1H, d, J=4. 0Hz), 7. 62 (1H, d, J=4. 0Hz), 8. 69 (2 H, s);マススペクトル (ESI): 355 (M+H)

20

10

実施例32

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(モルホリン-3-オン-1-イル)フェニル}ピリミジンの</u>製造

5

15

1) 5-(4-アミノフェニル)-2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) ピリミジンの製造

2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-プロモピリミジンと4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキソポロラン-2-イル) アニリンを用いて実施例<math>1-2) と同様な方法により表記化合物を得た。

2) $2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{4-(モルホリン-3-オン-イル) フェニル} ピリミジンの製造$

 $5-(4-アミノフェニル)-2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-10 4-イルオキシ) ピリミジンとプロモアセチルプロミドを反応させることによって容易に得られる<math>5-\{4-(2-プロモアセチルアミノ) フェニル)-2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) ピリミジンをカリウム$

t ープトキシドと反応させることにより表記化合物を得た。

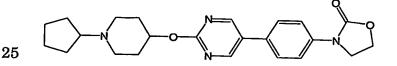
3) $2-(1-t-プトキシカルポニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(モルホリン-3-オン-イル)フェニル}ピリミジンを用いて実施例<math>1-3$)、

4)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 38-2. 08 (1 2H, m), 2. 15-2. 35 (1H, m), 2. 48-2. 82 (2H, m), 2. 88-3. 05 (2H, m), 3. 76-3. 85 (2H, m), 4. 03

20 -4. 12 (2H, m), 4. 38 (2H, s), 5. 08-5. 27 (1H, m), 7. 47 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 57 (2H, d, J=8. 5Hz), 8. 70 (2H, s);マススペクトル (ESI): 423 (M+H)

実施例33

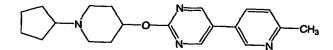


<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(2-オ</u> キサゾリジノン-3-イル)フェニル}ピリミジンの製造 2-ブロモアセチルブロミドの代わりにクロロぎ酸(2-クロロエチル)を用いて実施例32と同様な方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (300MHz, CDC1₃, δ ppm) : 1. 37-2. 12 (1 2H, m), 2. 12-2. 33 (1H, m), 2. 43-2. 80 (2H, m),

5 2.85-3.03(2H, m), 4.11(2H, t, J=7.9Hz), 4.54(2H, t, J=7.9Hz), 5.08-5.24(1H, m), 7.53(2H, d, J=8.4Hz), 7.68(2H, d, J=8.4Hz), 8.69(2H, s);マススペクトル(ESI):409(M+H)

10 実施例34



<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-メチル-3-ピリジン-5-イル) ピリミジンの</u>製造

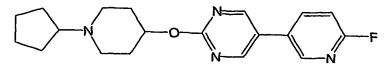
4-シアノフェニルボロン酸の代わりに <math>2-メチルピリジン-5-イルボロン酸 を用いて実施例 1 と同様な方法により表題化合物を得た。

¹ HNMR (300MHz, CDC1₃, δppm): 1. 39-1. 69 (6 H, m), 1. 83-2. 00 (4H, m), 2. 09-2. 14 (2H, m), 2. 33-2. 40 (2H, m), 2. 51-2. 56 (1H, m), 2. 61 (3H, s), 2. 86-2. 90 (2H, m), 5. 07-5. 10 (1H,

20 m), 7. 23-7. 27 (1H, m), 7. 70 (1H, dd, J=2. 4, 8. 0Hz), 8. 55-8. 67 (3H, m);マススペクトル (ESI): 339 (M+H)

実施例35

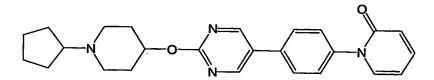
25



<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-フルオロ</u> -3-ピリジン-5-イル) ピリミジンの製造 4-シアノフェニルボロン酸の代わりに2-フルオロ-5-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジンを用いて実 施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 39-2. 00 (1 5 0H, m), 2. 09-2. 15 (2H, m), 2. 34-2. 40 (2H, m), 2. 52-2. 57 (1H, m), 2. 87-2. 88 (2H, m), 5. 08 -5. 13 (1H, m), 7. 06 (1H, dd, J=3. 0, 8. 5Hz), 7. 92 (2H, dt, J=2. 6, 8. 4Hz), 8. 37 (1H, d, J=1. 9Hz), 8. 56 (2H, s); マススペクトル (ESI): 343 (M 10 +H)

実施例36



20 ¹ HNMR(300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 38-2. 05(10H, m), 2. 05-2. 23(2H, m), 2. 29-2. 65(2H, m), 2. 81-3. 00(2H, m), 5. 01-5. 20(1H, m), 6. 29(1H, t, J=6. 7Hz), 6. 69(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 32-7. 48(2H, m), 7. 52(2H, d, J=8. 3Hz), 7. 625 4(2H, d, J=8. 3Hz), 8. 73(2H, s);マススペクトル(ESI): 417(M+H)

 $2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(メチル スルフォニル) フェニル} ピリミジンの製造$

5 4-シアノフェニルボロン酸の代わりに4-(メチルスルフォニル)フェニルボロン酸を用いて実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDC1₃, δppm): 1.38-1.77 (6H, m), 1.84-2.04 (4H, m), 2.08-2.19 (2H, m), 2.31-2.47 (2H, m), 2.50-2.61 (1H, m), 2.83 10 -2.97 (2H, m), 5.06-5.16 (1H, m), 7.71 (2H, dd, J=2.2,6.6Hz), 8.05 (2H, dd, J=1.8,6.6Hz), 8.73 (2H, s);マススペクトル (ESI): 402 (M+H)

実施例38

15

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-アセチル</u>フェニル}ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに4-アセチルフェニルボロン酸を用いて 実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

20 ¹ HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm) : 1. 38-1. 76 (6 H, m), 1. 84-2. 02 (4H, m), 2. 07-2. 17 (2H, m), 2. 32-2. 44 (2H, m), 2. 49-2. 60 (1H, m), 2. 64

(3H, s), 2. 83-2. 94 (2H, m), 5. 06-5. 15 (1H, m), 7. 61 (2H, d, J=8. 1Hz), 8. 05 (2H, d, J=8. 1Hz), 8. 73 (2H, s); マススペクトル (ESI): 366 (M+H)

5 実施例39

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-トリフル</u> オロメトキシフェニル) ピリミジンの製造

4-シアノフェニルボロン酸の代わりに4-(トリフルオロメトキシ)フェニル 10 ボロン酸を用いて実施例1と同様な方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDC1₃, δppm): 1. 38-1. 76 (6 H, m), 1. 83-2. 01 (4H, m), 2. 03-2. 17 (2H, m), 2. 31-2. 44 (2H, m), 2. 49-2. 59 (1H, m), 2. 81-2. 93 (2H, m), 5. 05-5. 14 (1H, m), 7. 32 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 51 (2H, d, J=8. 8Hz), 8. 65 (2H, s); マススペクトル (ESI): 408 (M+H)

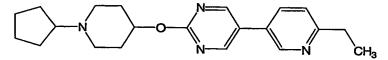
実施例40

15

202-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- {4-(2-ヒ) ドロキシ-2-プロピル) フェニル} ピリミジンの製造実施例1と同様の方法により表題化合物を得た。

1 HNMR (400MHz, CDCl₃, δppm): 1. 38-1. 77 (6 H, m), 1. 83-2. 07 (4H, m), 2. 07-2. 18 (2H, m), 2. 34-2. 47 (2H, m), 2. 51-2. 61 (1H, m), 2. 82-2. 96 (2H, m), 5. 03-5. 16 (1H, m), 7. 47 (2H, dd, J=2. 2, 6. 6Hz), 7. 59 (2H, dd, J=2. 2, 6. 6Hz), 8. 67 (2H, s); マススペクトル (ESI): 382 (M+H)

実施例41

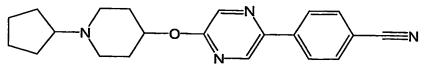


10 <u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-エチル-5-ピリジル) ピリミジンの製造</u>

4-シアノフェニルポロン酸の代わりに <math>2-エチルー5- (4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサポロランー2-イル) ピリジンを用いて実施例 1 と同様な方法により表題化合物を得た。

15 ¹ HNMR(300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 31-1. 69(9 H, m), 1. 84-2. 00(4H, m), 2. 09-2. 14(2H, m), 2. 33-2. 37(2H, m), 2. 51-2. 57(1H, m), 2. 85 -2. 92(4H, m), 5. 08-5. 11(1H, m), 7. 26-7. 2 9(1H, m), 7. 73(2H, dd, J=2. 4, 8. 1Hz), 8. 67 20 -8. 68(3H, m);マススペクトル(ESI): 353(M+H)

実施例42



2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフ

25 エニル) ピラジンの製造

5

15

20

2-プロモ-5-ヒドロキシピラジン (100mg) 及び1-t-プトキシカル ボニル-4-(メタンスルフォニルオキシ) ピペリジン (192mg) のDMF 溶液 (2mL) に炭酸セシウム (372mg) を加え、<math>90で 14 時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(C-300, ヘキサン:酢酸エチル=1:11) で精製することにより、表記化合物 (198mg) を得た。

- 2) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-プロモピラジン及び<math>4-シアノフェニルボロン酸を用いて実施01-2、3)、
- 10 4) と同様の方法により表題化合物を得た。

クトル (ESI):349 (M+H)

実施例43

$$\bigcirc -N \bigcirc -O \bigcirc -N \bigcirc -N$$

5-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-2-(4-シアノフ エニル) ピリジンの製造

2- (4-シアノフェニル) -2-プロモピリジンの製造

2 - プロモー 5 - ヒドロキシピリジン及び 1 - t - プトキシカルボニル - 4 - 25 (メタンスルフォニルオキシ) ピペリジンを用いて実施例 4 2 と同様の方法により表記化合物を得た。

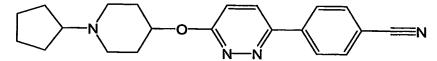
2) 2-(4-シアノフェニル) -2-プロモピリジン及び <math>4-シアノフェニル ポロン酸を用いて、実施例 1-2)、3)及び 4) と同様の方法により、表題化

合物を得た。

1 HNMR (300MHz, CDC1₃, δppm): 1.39-1.73 (6 H, m), 1.84-1.94 (4H, m), 2.03-2.10 (2H, m), 2.33-2.39 (2H, m), 2.52-2.57 (1H, m), 2.81-2.83 (2H, m), 4.41-4.44 (1H, m), 7.26-7.31 (1H, m), 7.68-7.74 (3H, m), 8.05 (2H, d, J=8.2Hz), 8.40 (1H, d, J=2.9Hz); マススペクトル (ESI): 348 (M+H)

10 実施例 4 4

5



<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフ</u> エニル) ピリダジンの製造

- 1) 6-(4-シアノフェニル)-2H-ピリダジン-3-オンの製造
- 15 4-シアノアセトフェノンを用いてSynthesis (p334-341, 1993) に記載された手法に準じて表記化合物を合成した。
 - 2) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(4-シアノフェニル) ピリダジンの製造
- 6-(4-シアノフェニル)-2H-ピリダジン-3-オン(500mg)及び
 1-t-プトキシカルボニル-4-(メタンスルフォニルオキシ)ピペリジン(850mg)のDMF溶液(10mL)に炭酸セシウム(1.65g)を加え、105℃で4時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(C-200,へキサン:酢酸エチル=7:3)で精製することにより、表記化合物(204mg)
 - を得た。 3)2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4 ーシアノフェニル) ピリダジンを用いて実施例1-3)、4) と同様な方法によ

り表題化合物を得た。

1 HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1.51-1.76 (6 H, m), 1.88-2.04 (4H, m), 2.17-2.33 (2H, m), 2.48-2.72 (3H, m), 2.96-3.02 (2H, m), 5.425-5.46 (1H, m), 7.08 (1H, d, J=9.3Hz), 7.78-7.84 (3H, m), 8.13 (1H, d, J=8.2Hz);マススペクトル (ESI): 349 (M+H)

実施例45

10

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピペリジン-1-イルカルボニル)</u>ピリミジンの製造

1) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(フェノキシカルボニル) ピリミジンの製造

2-(1-t-ブトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-ブロモピリミジン(550mg, 1.54mmol)のトルエン溶液(1.0mL)に、酢酸パラジウム(35mg, 0.31mmol)、ビス(ジフェニルフォスフィノ)フェロセン(170mg, 1.54mmol)、フェノール(1.5mL, 17.1mmol)、トリエチルアミン(0.5mL, 3.6mmol)を順次加え、一酸化炭素雰囲気下、常圧で、100℃で14時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和重曹水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(C-200,へキサン:酢酸エチル=7:3)で精製することにより、表記化合物(589mg,96%)を得た。

25 2) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) <math>-5-(ピペリジン-1-カルボニル) ピリミジン

5

10

25

2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(フェノキシカルボニル) ピリミジン(40mg, 0. 100mmol)のジメチルホルムアミド溶液(1. 0mL)に、ピペリジン(0. 02mL, 0. 20mmol)を加え、室温で12時間撹拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残査を分取用薄層クロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=3:7)で精製することにより、表記化合物(38mg,97%)を得た。

3) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピペリジン-1-カルボニル) ピリミジン(38 mg, 0.100 mm o 1) を用いて、実施例<math>1-3)、4) と同様の反応を行うことにより、表題化合物(17 mg, 43%)を得た。

1 HNMR (400MHz, CDC1₃, δppm): 1. 35-1. 99 (20H, m), 2. 03-2. 15 (2H, m), 2. 30-2. 42 (2H, m), 2. 48-2. 58 (1H, m), 2. 80-2. 91 (2H, m), 5. 02 -5. 14 (1H, m), 8. 56 (2H, s);マススペクトル (ESI): 359 (M+H)

実施例46

20 <u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピペリジン-</u> 1-イルメチル)フェニル}ピリミジンの製造

実施例45の化合物を定法に従って水素化リチウムアルミニウムで還元、後処理 し、得られた残渣を分取用薄層クロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール =10:1)で精製することにより、表記化合物(30mg,65%)を得た。

¹ HNMR (400MHz, CDC1₈, δ ppm) : 1. 33-2. 12 (1

8H, m), 2. 27-2. 42(6H, m), 2. 46-2. 57(1H, m), 2. 80-2. 92(2H, m), 3. 36(2H, s), 4. 95-5. 05(1H, m), 8. 37(2H, s);マススペクトル(ESI): 345(M+H)

5

実施例47

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-フェニル</u> ピペラジン-1-イルメチル) ピリミジンの製造

10 実施例46と同様の方法により表題化合物を得た。

 1 HNMR(4 00MHz, CDCl $_{3}$, 5 ppm):1. 3 7-1. 9 7(1 0H, 1 m),2. 0 4-2. 1 3(2 2H, 1 m),2. 3 1-2. 4 2(2 2H, 1 m),2. 4 8-2. 6 3(5 5H, 1 m),2. 8 1-2. 9 1(2 2H, 1 m),3. 1 4 $^{-3}$. 2 1(4 4H, 1 m),3. 4 7(2 4H, 1 5),4. 9 8-5. 0 8(1 1H, 1 m),6. 8 0-6. 9 2(3 3H, 1 7),7. 2 0-7. 2 7(2 4H, 1 m),8. 4 3(2 2H, 3 5); 2 7スペクトル (ESI):422 (M+H)

実施例48

15

$$\bigcirc - N \bigcirc - O \bigcirc N \bigcirc N \bigcirc N$$

20 2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-シアノピ リミジン-5-イル) ピリミジンの製造

1) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラン-2-イル) ピリミジンの製造

5

10

2- (1-t-ブトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-プロモピリミジン(200mg, 0.56mmol)のジメチルスルホキシド(4.0mL)溶液に、ビス(ピナコラト)ジボロン(160mg, 0.63mmol)、ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンパラジウム(II)ジクロリド,ジクロロメタン(14mg, 0.017mmol)、酢酸カリウム(165mg, 1.68mmol)を加え、窒素雰囲気下、80℃で1時間撹拌した。反応混合物を

68mmo1)を加え、窒素雰囲気下、80℃で1時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(C-300,クロロホルム:メタノール=100:3)で精製することにより、表記化合物(86mg,38%)を得た。

2) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-シアノピリミジン-5-イル) ピリミジンの製造

2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4,

4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキソボロランー2ーイル) ピリミ 15 ジン(20mg, 0.049mmol)のジメルホルムアミド(2.0mL)溶 液に、2ーシアノー5ープロモピリミジン(20mg, 0.11mmol)、ビ

ス (ジフェニルホスフィノ) フェロセンパラジウム (II) ジクロリド, ジクロ

ロメタン(4.0mg, 0.005mmol)、リン酸カリウム(53mg, 0.

25 mmo1)を加え、窒素雰囲気下、80℃で1時間撹拌した。反応混合物を 20 室温まで冷却後、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和重曹水、飽和食塩水 の順で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧濃縮した。残渣を分取用薄層 クロマトグラフィー(酢酸エチル: ヘキサン=1:1)で精製することにより、 表記化合物(9.3 mg.49%)を得た。

3) 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2

25 ーシアノピリミジン-5-イル) ピリミジン(9.3mg,0.024mmol) を実施例1-3)、4) と同様の反応に処することにより、表題化合物(4.5 mg,53%)を得た。

¹ HNMR (300MHz, DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 40-1. 80 (6H, m), 1. 86-2. 08 (4H, m), 2. 09-2. 22 (2H,

5

10

15

m), 2. 35-2. 52 (2H, m), 2. 52-2. 65 (1H, m), 2. 86-2. 98 (2H, m), 5. 12-5. 21 (1H, m), 8. 78 (2H, s), 9. 03 (2H, s);マススペクトル (ESI):351 (M+H) 実施例49

実施例48-1)で得られた2-(1-t-プトキシカルポニルピペリジン-4- 1) で得られた<math>2-(1-t-プトキシカルポニルピペリジン-4- 1) -5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラン-2-イル)ピリミジンと<math>4-プロモ-1H-ピリジン-2-オンを用いて実施例48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm) : 1. 40-1. 70 (6H, m), 1. 84-2. 01 (4H, m), 2. 07-2. 15 (2H, m), 2. 34-2. 41 (2H, m), 2. 52-2. 58 (1H, m), 2. 85-2. 89 (2H, m), 5. 09-5. 13 (1H, m), 6. 48 (1H, dd,

J=1. 8, 6. 8Hz), 6. 75 (1H, brs), 7. 47 (1H, d, J=6. 6Hz), 8. 73 (2H, s);マススペクトル (ESI):341 (M+H).

20 実施例50

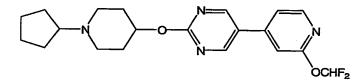
<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル)</u>ピリミジンの製造

実施例48-1)で得られた2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-425 -イルオキシ)-5-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキソ ボロラン-2ーイル)ピリミジンと4ープロモー1ーメチルー1Hーピリジンー2ーオンを用いて実施例48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。 1 HNMR(300MHz,CDCl₃, δ ppm):1.39-1.72(6H,m),1.84-2.00(4H,m),2.06-2.14(2H,m),2.33-2.40(2H,m),2.52-2.57(1H,m),2.85-2.88(2H,m),3.59(3H,s),5.08-5.13(1H,m),6.34(1H,dd,J=1.7,6.9Hz),6.74(1H,d,J=1.4Hz),7.39(1H,d,J=7.2Hz),8.70(2H,s);マススペクトル(ESI):355(M+H).

10

5

実施例51



<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{2-ジフルオ</u> ロメトキシピリジン-4-イル}ピリミジンの製造

実施例48-1)で得られた2-(1-t-ブトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキソボロラン-2-イル)ピリミジンと4-ブロモ-2-(ジフルオロメトキシ)ピリジンを用いて実施例48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。「HNMR(300MHz, CDC13, δppm):1.36-1.70(6H, 20 m), 1.83-2.00(4H, m), 2.08-2.16(2H, m), 2.34-2.40(2H, m), 2.51-2.57(1H, m), 2.86-2.88(2H, m), 5.10-5.14(1H, m), 7.04(1H, d, J=1.5Hz), 7.24-7.26(1H, m), 7.51(1H, t, J=72.8Hz), 8.27(1H, d, J=5.3Hz), 8.74(2H, s);
マススペクトル(ESI):391(M+H).

 $2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-ジフルオ ロメチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジンの製造$

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 41-1. 71 (6H, 10 m), 1. 85-2. 01 (4H, m), 2. 02-2. 13 (2H, m), 2. 35-2. 43 (2H, m), 2. 54-2. 60 (1H, m), 2. 86-2. 92 (2H, m), 5. 11-5. 16 (1H, m), 6. 51 (1H, d, J=7. 4Hz), 6. 73 (1H, s), 7. 58 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 72 (1H, t, J=61. 2Hz), 8. 73 (2H, s); マススペク トル (ESI): 391 (M+H).

実施例53

5

 $2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{4-(N-メ)}$ 20 $5-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{4-(N-メ)} ピリミジンの製造$

1) $2-(1-t-プトキシカルポニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-\{4-(N-メチル-N-メトキシカルポニルアミノ) フェニル) ピリミジンの製造 実施例 <math>3 \ 2-1$) で得られた 5-(4-アミノフェニル) -2-(1-t-プトキシカルポニルピペリジン-4-イルオキシ) ピリミジンをクロロ炭酸メチル、

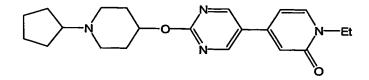
25 次いでヨウ化メチルと反応させることで表記化合物を得た。

2) $2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(N-メチル-N-メトキシカルボニルアミノ) フェニル) ピリミジンを実施 例 <math>1-3$ 、4) と同様な方法により表題化合物を得た。

 1 HNMR(300MHz,CDCl₃, δ ppm):1. 37-2. 07(10 5 H, m),2. 07-2. 23(2H, m),3. 32-3. 69(3H, m), 2. 84-2. 98(2H, m),3. 34(3H, s),3. 75(3H, s), 5. 05-5. 17(1H, m),7. 36(2H, d,J=8. 4Hz),7. 49(2H, d,J=8. 4Hz),8. 69(2H, s);マススペクトル(E SI):411(M+H).

10

実施例 5 4



<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル)</u>ピリミジンの製造

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル)</u>ピリミジンの製造

実施例48-1)で得られた2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4 -イルオキシ)-5-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキソ ボロラン-2-イル)ピリミジンと5-プロモ-1-メチル-1H-ピリジン-2-オンを用いて実施例48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。 ¹HNMR(300MHz, CDC1₃, δppm):1.39-1.72(6H, m),1.83-1.99(4H, m),2.07-2.13(2H, m),2. 32-2.39(2H, m),2.51-2.56(1H, m),2.86-2. 87(2H, m),3.63(3H,s),5.04-5.09(1H,m), 6.70(1H,d,J=9.5Hz),7.44(1H,d,J=2.3Hz), 7.50(1H,dd,J=2.6,9.3Hz),8.53(2H,s);マスペクトル(ESI):355(M+H).

15

実施例56

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル</u>}ピリミジンの製造

実施例48-1)で得られた2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキソボロラン-2-イル)ピリミジンと4-プロモ-1-エチル-1H-ピリジン-2-オンを用いて実施例48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。 ¹HNMR(300MHz, CDC1₃, δppm):1.39-1.72(9H, 25 m),1.83-1.99(4H, m),2.07-2.12(2H, m),2.

32-2.39(2H, m), 2.51-2.56(1H, m), 2.85-2. 88(2H, m), 4.06(2H, q, J=7.2Hz), 5.04-5.0 9(1H, m), 6.69(1H, d, J=9.4Hz), 7.42(1H, d, J=2.4Hz), 7.48(1H, dd, J=2.5, 9.2Hz), 8.5 4(2H, s);マススペクトル(ESI):369(M+H).

実施例57

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$$

 $2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{2-メチルイ$ 10 <u>ミダゾ[1, 2, a]</u>ピリジン-<math>6-イル} ピリミジンの製造

実施例48-1)で得られた2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-1ルオキシ) <math>-5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラン-2-1ル) ピリミジンと<math>6-プロモ-2-メチルイミダゾ[1,2,a]ピリジンを用いて実施例48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。

15 ¹HNMR(300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 35-2. 32(12 H, m), 2. 32-2. 73(3H, m), 2. 49(3H, s), 2. 80-3. 04(2H, m), 5. 03-5. 23(1H, m), 7. 25(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 43(1H, s), 7. 62(1H, d, J=9. 2Hz), 8. 18(1H, s), 8. 68(2H, s);マススペクトル(E SI): 378(M+H).

実施例58

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-カルバモ</u> 25 <u>イルピリジン-5-イル</u>) ピリミジンの製造 5 ¹HNMR(300MHz, CDCl₃, δppm): 1.34-1.73(12H, m), 1.84-2.00(4H, m), 2.07-2.14(2H, m), 2.33-2.41(2H, m), 2.52-2.58(1H, m), 2.85-2.88(2H, m), 5.08-5.13(1H, m), 5.25-5.32(1H, m), 6.40(1H, dd, J=2.1,7.3Hz), 6.73(1H, d, J=2.2Hz), 7.43(1H, d, J=7.3Hz), 8.70(2H, s); マススペクトル(ESI): 383(M+H).

実施例 5 9

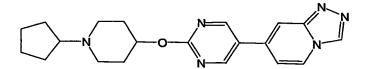
20

15 <u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2,2</u> <u>-ジフルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジンの製</u> 造

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 36-1. 69 (6H, m), 1. 83-2. 00 (4H, m), 2. 06-2. 13 (2H, m), 2. 25 33-2. 40 (2H, m), 2. 51-2. 60 (1H, m), 2. 87-2. 88 (2H, m), 4. 28 (2H, dt, J=4. 4, 13. 4Hz), 5. 07-5. 14 (1H, m), 6. 15 (1H, tt, J=4. 4, 56. 0H

z), 6. 40 (1H, dd, J=1. 9, 7. 2Hz), 6. 75 (1H, d, J=1. 9Hz), 7. 37 (1H, d, J=7. 2Hz), 8. 71 (2H, s); マススペクトル (ESI) : 374 (M+H).

5 実施例60



2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1, 2, 4-トリアゾロ[4, 3, a]ピリジン-7-イル) ピリミジンの製造

実施例 48-1)で得られた 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4 10 -イルオキシ) -5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラン-2-イル) ピリミジンと <math>7-プロモ-1, 2, 4-トリアプロ[4,3、a] ピリジンを用いて実施例 <math>48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。

 1 HNMR(300MHz,CDCl $_{3}$, δ ppm):1.32-2.20(12H,m),2.30-2.65(3H,m),2.82-2.98(2H,m),5.05-5.20(1H,m),7.07(1H,d,J=6.9Hz),7.94(1H,s),8.24(1H,d,J=6.9Hz),8.80(2H,s),8.87(1H,s);マススペクトル(ESI):365(M+H).

20 実施例 6 1

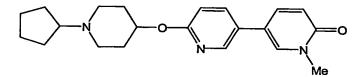
$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ \end{array}$$

2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1, 2, 4-トリアゾロ[4, 3, a]ピリジン-6-イル) ピリミジンの製造

実施例48-1)で得られた2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-425 -イルオキシ)-5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソ ポロランー 2 ーイル)ピリミジンと 6 ープロモー 1 , 2 , 4 ートリアゾロ [4 , 3 、 a] ピリジンを用いて実施例 4 8 - 2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR(300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 32-2. 20(12 5 H, m), 2. 30-2. 65(3H, m), 2. 82-2. 98(2H, m), 5. 05-5. 20(1H, m), 7. 44(1H, d, J=9. 5Hz), 7. 92(1H, d, J=9. 5Hz), 8. 32(1H, s), 8. 72(2H, s), 8. 94(1H, s);マススペクトル(ESI): 365(M+H).

10 実施例62



2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-メチルー1H-ピリジン-2-オン-5-イル)ピリジンの製造

 $(1)^2 - (1 - t - プトキシカルボニルピペリジン-4 - イルオキシ) - 5 - (4,$

- 15 4, 5, 5 テトラメチル-1, 3, 2 ジオキソボロラン-2 イル) ピリジンの製造
 - 1) 5 ープロモー2 ー (1 t プトキシカルボニルピペリジン-4 ー イルオキシ) ピリジンとビス (ピナコラト) ジボロンを用いて実施例48-1) と同様な方法により表記化合物を得た。
- 6. 67 (1H, d, J=9.5Hz), 6. 76 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 40 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.6,

9. 5 Hz), 7. 5 8 (1 H, dd, J = 2. 6, 8. 6 Hz), 8. 1 6 (1 H, d, J = 2. 5 Hz); マススペクトル (ESI): 3 5 4 (M+H).

実施例 6 3

5

10

<u>2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-ジフルオロメチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル)</u>ピリジンの製造

実施例 62-1)で得られた合成中間体と 5-プロモ-1-(ジフルオロメチル) -1 H-ピリジン-2-オンを用いて実施例 48-2)、 3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1. 40-1. 69 (6H, m), 1. 81-1. 89 (4H, m), 2. 06-2. 10 (2H, m), 2. 31-2: 37 (2H, m), 2. 50-2. 56 (1H, m), 2. 84-2. 86 (2H, m), 5. 07-5. 11 (1H, m), 6. 66 (1H, d, J = 9. 6Hz), 6. 78 (1H, d, J = 8. 6Hz), 7. 54-7. 63 (3H, m), 7. 74 (1H, t, J = 60. 1Hz), 8. 20 (1H, d, J = 2. 6Hz); マススペクトル (ESI): 390 (M+H).

実施例64

20

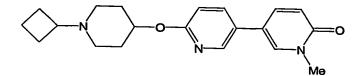
25

 $2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{1-ジフルオロメチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジンの製造 実施例 <math>48-1$) で得られた 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキソボロラン-2-イル) ピリミジンと <math>4-プロモ-1-(ジフルオロメチル) -1

H-ピリジン-2-オンを用いて実施例48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1.62-1.75(2H, m), 1.88-2.20(10H, m), 2.67-2.79(3H, m), 5.12-5.15(1H, m), 6.51(1H, d, J=7.6Hz), 6.73(1H, s), 7.58(1H, d, J=7.6Hz), 7.72(1H, t, J=60.3Hz), 8.73(2H, s);マススペクトル(ESI): 377(M+H).

10 実施例 6 5



 $2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-メチル-1 Hーピリジン-2-オン-5-イル}ピリジンの製造$

実施例 62-1)で得られた合成中間体と 5-プロモ-1-メチル-1H-ピリ 52-2-オンを用いて実施例 <math>48-2)、 3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1.64-1.93 (6H, m), 2.01-2.15 (6H, m), 2.65-2.74 (3H, m), 3.61 (3H, s), 5.06-5.09 (1H, m), 6.67 (1H, d, J = 9.5Hz), 6.76 (1H, d, J=8.6Hz), 7.40 (1H, d, J=2.6Hz), 7.52 (1H, dd, J=2.6, 9.5Hz), 7.57 (1H, dd, J=2.6, 8.6Hz), 8.16 (1H, d, J=2.6Hz); マススペクトル (ESI): 340 (M+H).

25 実施例 6 6

 $2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{1-(2-フル オロエチル) -1 H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジンの製造$

実施例 48-1)で得られた 2-(1-t-プトキシカルボニルピペリジン-4- イルオキシ) <math>-5-(4,4,5,5- テトラメチル-1,3,2- ジオキソボロラン-2- イル) ピリミジンと 4- プロモ-1-(2- フルオロエチル)-1H- ピリジン-2- オンを用いて実施例 <math>48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR(300MHz, CDCl₃, δppm): 1.62-1.75(2H, 10 m), 1.88-2.20(10H, m), 2.67-2.79(3H, m), 5.12-5.15(1H, m), 6.51(1H, d, J=7.6Hz), 6.73(1H, s), 7.58(1H, d, J=7.6Hz), 7.72(1H, t, J=60.3Hz), 8.73(2H, s);マススペクトル(ESI): 377(M+H).

15

5

実施例67

2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) <math>-5-1-(2-フル オロエチル) -1 Hーピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジンの製造

 1 HNMR (300MHz, CDCl₃, δ ppm): 1. 38-1. 76 (6H,

m), 1.84-1.99(4H, m), 2.07-2.13(2H, m), 2.32-2.39(2H, m), 2.50-2.56(1H, m), 2.86-2.89(2H, m), 4.28(2H, dt, J=4.5, 27.7Hz), 4.75(2H, dt, J=4.5, 47.4Hz), 5.08-5.11(1H, 5 m), 6.37(1H, dd, J=2.0, 7.1Hz), 6.74(1H, d, J=1.8Hz), 7.43(1H, d, J=7.0Hz), 8.70(2H, s); マススペクトル(ESI):387(M+H).

実施例68

10

15

実施例 62-1)で得られた合成中間体と 5-プロモー1-メチルー1H-ピリジンー2-オンを用いて実施例 48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR(300MHz, CDCl₃, δppm): 1.09(6H, d, J=6.6Hz), 1.81-1.88(2H, m), 2.10-2.18(2H, m), 2.44-2.50(2H, m), 2.78-2.87(3H, m), 3.61(3H, s), 5.05-5.08(1H, m), 6.66(1H, d, J 20 = 9.2Hz), 6.76(1H, dd, J=0.7, 8.7Hz), 7.41(1H, d, J=2.3Hz), 7.52(1H, dd, J=2.7, 9.4Hz), 7.58(1H, dd, J=2.6, 8.6Hz), 8.16(1H, d, J=2.7Hz);マススペクトル(ESI): 328(M+H).

25 実施例69

 $2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- <math>\{1-(2-フル + 2)\}$ オロエチル) -1H-ピリジン-2-オン-5-イル + ピリジンの製造

実施例 62-1)で得られた合成中間体と 5-プロモ-1-(2-フルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オンを用いて実施例 <math>48-2)、 3)と同様な方法により表題化合物を得た。

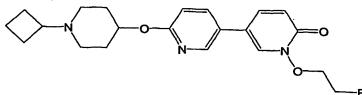
¹HNMR (300MHz, CDC1₃, δppm): 1.55-1.93 (6H, m), 2.00-2.20 (6H, m), 2.55-2.77 (3H, m), 4.30 (2H, dt, J=4.4, 27.8Hz), 4.76 (2H, dt, J=10.4, 47.3Hz), 5.06-5.09 (1H, m), 6.69 (1H, d, J=9.6Hz), 6.76 (1H, dd, J=0.7, 8.6Hz), 7.44 (1H, d, J=2.6Hz), 7.54-7.61 (2H, m), 8.17 (1H, d, J=1.9Hz); ∀ススペクトル (ESI): 372 (M+H).

15 実施例70

20

25

5

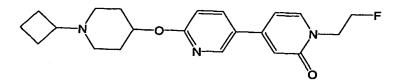


 $2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-{1-(2-フルオロエトキシ-1H-ピリジン-2-オン-5-イル} ピリジンの製造 実施例 <math>62-1$) で得られた合成中間体と5-プロモ-1-(2-フルオロエトキシ) -1H-ピリジン-2-オンを用いて実施例 <math>48-2)、3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δ ppm): 1. 64-1. 92 (6H, m), 2. 00-2. 15 (6H, m), 2. 65-2. 74 (3H, m), 4. 56-4. 81 (4H, m), 5. 06-5. 09 (1H, m), 6. 75-6. 78 (2H, m), 7. 53 (1H, dd, J=2. 6, 9. 5Hz), 7. 5

9 (1H, dd, J=2. 6, 8. 6Hz), 7. 71 (1H, d, J=2. 3 Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 3Hz); \forall ZZZZD+ ν (ESI): 388 (M+H).

5 実施例71



 $2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2-フル オロエチルー<math>1H-ピリジン-2-オン-4-イル$ }ピリジンの製造

実施例 62-1)で得られた合成中間体と4-プロモ-1-(2-フルオロエチ 10 ル)-1 H-ピリジン-2-オンを用いて実施例 48-2)、3)と同様な方法 により表題化合物を得た。

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δppm): 1.59-1.93 (6H, m), 2.00-2.19 (6H, m), 2.64-2.77 (3H, m), 4.27 (2H, dt, J=4.5, 27.7Hz), 4.75 (2H, dt, J=4.5, 47.3Hz), 5.10-5.13 (1H, m), 6.39 (1H, dd, J=2.0, 7.1Hz), 6.74 (1H, d, J=2.0Hz), 6.79 (1H, dd, J=0.7, 8.6Hz), 7.37 (1H, d, J=7.0Hz), 7.75 (1H, dd, J=2.6, 8.6Hz), 8.37 (1H, d, J=2.6Hz); マススペクトル (ESI): 372 (M+H).

20

実施例72

<u>2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{3-クロロ-1</u> -メチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル}ピリジンの製造

25 実施例62-1)で得られた合成中間体と3-クロロー5-ヨード-1-メチル

-1 H - ピリジン-2 - オンを用いて実施例 4 8 - 2)、 3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR(300MHz, CDCl₃, δppm): 1.62-1.92(6H, m), 2.01-2.15(6H, m), 2.65-2.74(3H, m), 3.568(3H, s), 5.06-5.09(1H, m), 6.76(1H, d, J=8.6Hz), 7.36(1H, d, J=2.4Hz), 7.56(1H, d, J=2.6, 8.6Hz), 7.72(1H, d, J=2.4Hz), 8.14(1H, d, J=2.3Hz);マススペクトル(ESI): 374(M+H).

10

実施例73

 $2-(1-シクロブチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- <math>\{1-エチル-1$ $H-ピリジン-2-オン-5-イル\}$ ピリジンの製造

15 実施例 62-1)で得られた合成中間体と 5-プロモ-1-エチルー 1H-ピリジンー 2-オンを用いて実施例 48-2)、 3)と同様な方法により表題化合物を得た。

¹HNMR (300MHz, CDC1₃, δ ppm) : 1. 49 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 73-2. 02 (6H, m), 2. 09-2. 28 (6H,

20 m), 2. 73-2. 86 (3H, m), 4. 14 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 15-5. 18 (1H, m), 6. 75 (1H, d, J=9. 2Hz), 6. -85 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 60 (1H, dd, J=2. 6, 9. 3Hz), 7. 67 (1H, dd, J=2. 6, 8. 6Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 6Hz); マススペク トル (ESI): 354 (M+H).

実施例 62-1)で得られた合成中間体と 5-プロモー1-エチルー1 Hーピリ 5 ジンー2-オンを用いて実施例 48-2)、3)と同様な方法により表題化合物 を得た。

¹HNMR (300MHz, CDCl₃, δ ppm): 1. 07 (6H, d, J=6.6Hz), 1. 40 (3H, t, J=7.2Hz), 1. 79-1. 88 (2H, m), 2. 06-2. 11 (2H, m), 2. 41-2. 48 (2H, m),

10 2. 75-2. 85 (3H, m), 4. 05 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 04-5. 07 (1H, m), 6. 65 (1H, d, J=9. 4Hz), 6. 7 6 (1H, dd, J=0. 7, 8. 6Hz), 7. 39 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 50 (1H, dd, J=2. 6, 9. 5Hz), 7. 58 (1H, dd, J=2. 6, 8. 6Hz), 8. 16 (1H, dd, J=0. 7, 2. 6Hz); マススペクトル (ESI): 342 (M+H).

産業上の利用可能性

前記式(I)で表される本発明に係るヘテロアリールオキシ含窒素飽和ヘテロ 環誘導体又はその薬学的に許容される塩は、強力なヒスタミン受容体H3アゴニ スト又はインバースアゴニスト活性を有しており、肥満症、糖尿病、ホルモン分 泌異常、高脂血症、痛風、脂肪肝等の代謝系疾患、例えば狭心症、急性・うっ血 性心不全、心筋梗塞、環状動脈硬化症、高血圧、腎臓病、睡眠障害や睡眠障害を 伴う各種疾患、例えば特発性過眠症、反復性過眠症、真性過眠症、ナルコレプシ ー、睡眠時周期性四肢運動障害、睡眠時無呼吸症候群、概日リズム障害、慢性疲 労症候群、レム睡眠障害、老齢者不眠、夜勤勤労者睡眠不衛生、特発性不眠症、 反復性不眠症、真性不眠症、電解質異常等の循環器系疾患、例えば過食症、情動 障害、うつ病、不安、癲癇、譫妄、痴呆、統合失調症、注意欠陥・多動性障害、 記憶障害、アルツハイマー氏病、パーキンソン病、睡眠障害、認知障害、運動障害、感覚異常、嗅覚障害、てんかん、モルヒネ耐性、麻薬依存症、アルコール依存症等の中枢及び末梢神経系疾患の治療及び/又は予防に有用である。

請求の範囲

5 [式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立してN又はCHを示し(ただし、 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にCHとなることはない)、Wは下記式(I

(ここにおいて、mは0万至3の整数を示し、Rは、シアノ基、ヒドロキシ基、 10 低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ 基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロ ゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカ ルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキ ルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロア ルキルイミノカルボニル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される 基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基(ただし、メチ ル基は除く)、炭素数3万至9のシクロアルキル基、アラルキル基又は炭素数3 乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2

有する))で表される基を示すか、或いは、式(III)

20 (III)

(ここにおいて、 m^1 は 0 乃至 3 の整数を示し、n は 0 乃至 2 の整数を示す)で

表される基を示し、Yは、式(IV)

$$\frac{}{} - (O)_{j} L_{1} - \left(\begin{array}{c} O \\ C \\ \end{array} \right)_{k} \left(M \right)_{1} Q_{1}$$

$$(IV)$$

(ここにおいて、j、k又は1は、それぞれ独立して、0又は1を示し、 L_1 は 炭素数1乃至4の低級アルキレン基又は単結合を示し、Mは酸素原子又は式 (V)

5

(ここにおいて、Rºは、炭素数1乃至4の低級アルキル基を示す)で表される 基を示し、Q1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル 基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低 級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、 低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原 10 子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボ ニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル 基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリ フルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アル カノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキ 15 ル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、 低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該 基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選 択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素 数3乃至9のシクロアルキル基、フェニル基、5乃至6員のヘテロアリール基、 20 炭素数3万至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1又は2有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基で表される基を示すか、 或いは式 (V-1)

5

(ここにおいて、R1及びR2は、同一又は異なって、低級アルキル基又はモノ若しくはジ低級アルキルカルバモイル基を示すか、又はR1及びR2は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す))で表される基を示す]で表される化合物又はその薬学的に許容される塩。

2. 式(II) 中のRが、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、10 低級アルコキシ基、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基及びジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、炭素数3万至9のシクロアルキル基又は炭素数3万至8のヘテロ環(該ヘテロ環内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)であるか、或いは式(III)

15 (111)

[式中、 m_1 は0乃至3の整数を示し、nは0乃至2の整数を示す]で表される基である請求項1記載の化合物。

3. 式(IV)

$$--(0) - L_1 - \left(\begin{matrix} 0 \\ || \\ C \end{matrix}\right)_k - \left(\begin{matrix} M \end{matrix}\right)_1 - Q_1$$
(IV)

[式中、j、k又はlは、それぞれ独立して、<math>0又は1を示し、 L_1 は炭素数

1乃至4の低級アルキレン基又は単結合を示し、Mは酸素原子又は式 (V)

(ここにおいて、Rºは、炭素数1乃至4の低級アルキル基を示す)で表される 基を示し、Q1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル 基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低 5 級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、 低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原 子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボ ニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル 基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリ 10 フルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アル カノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキ ル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、 低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該 基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選 15 択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素 数3乃至9のシクロアルキル基、フェニル基、5乃至6員のヘテロアリール基、 炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1又は2有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基を示す]で表される基 20 中の式(IV-1)

$$-(0)_{j} L_{1} - \begin{pmatrix} 0 \\ C \end{pmatrix}_{k} \left(M\right)_{1}$$

$$(IV-1)$$

[式中、各記号は前記と同意義を示す]で表される基が、C_{1・4} 低級アルキレン基、カルボニル基, -C(O)-O-、-C_{1・4} 低級アルキレン-C(O)-、-C_{1・4} 低級アルキレン-C(O)
 25 -N(R∘)-、-C(O)-N(R∘)-、-O-C_{1・4} 低級アルキレン-又

は単結合である請求項1又は2記載の化合物。

4. Q₁ が、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、 ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アル コキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低 級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、 5 モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニル オキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、 カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリフル オロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノ イル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基 10 で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級 アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基 中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択 される置換基を1乃至2有していてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、 炭素数3乃至9のシクロアルキル基、フェニル基又はナフチル基であるか、或い 15 は酸素原子、硫黄原子及び窒素原子からなる群より選択されるヘテロ原子を環内 に1乃至3有する5乃至6員のヘテロアリール基、窒素原子又は酸素原子を環内 に1乃至3有する炭素数3乃至8のヘテロ環基、又は酸素原子、硫黄原子及び窒 素原子からなる群より選択されるヘテロ原子を各環内に1乃至3有していてもよ い1乃至3環性の縮環ヘテロアリール基である請求項3記載の化合物。 20

5. 式 (V-1) で表される Q_1 が式 (V-10)

[式中、R 10 及びR 20 が、互いに隣接する窒素原子と一緒になって形成する 3 乃至 9 員のラクタム環、炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環 (R 10 及びR 20 が、互いに 25 隣接する窒素原子のほかに、該ヘテロ環基の構成原子として、環内に窒素原子又 は酸素原子を1又は 2 有していてもよい)、窒素原子を環内に 1 乃至 4 有する 5

員のヘテロアリール基、又は窒素原子又は酸素原子を各環内に1乃至3有する双環性の縮環ヘテロアリール基を示す。]である請求項3記載の化合物。

6. 式(I)中の-Yが、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、

5

ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される基で置換されていてもよい、フェニル 基、ピリジル基、ピリダジニル基、又はピリミジニル基である請求項1記載の化合物。

7.式(I)中の-Yが、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、シのロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される置換基を環内に1若しくは2有していてもよい、フェニル基若しくはピリジル基を少なくとも環内に1有する2又は3

環性の縮合環である請求項1記載の化合物。

8. 式(I)中の-Yが、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、 ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アル コキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低 級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原子、 5 モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニル オキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、 シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、 ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該 基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルア 10 ミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びア ルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換され ていてもよい)からなる群より選択される置換基を環内に1乃至2有していても よい、フリル基、チエニル基、ピロリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チ アゾリル基、チアジアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、イソキサ 15 ゾリル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基又はピラジニル基であ る請求項1記載の化合物。

9.式(I)中の一Yが、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニ25 ルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される置換基を環内に1乃至2有していてもよい、オキセタニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロ

ピラニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ホモピペリジニル基、モルホリニル基又はホモモルホリニル基である請求 1 記載の化合物。

10. 式(I)中のYが、下記式(IV-2)

5 [式中、pは1乃至3の整数を示し、qは、1乃至4の整数を示す] である請求 項1記載の化合物。

11. 式(I)中の式(I-1)

[式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立して、N又はC Hを示し(ただし、

 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にCHとなることはない)] で表される基の X^1 又は X^2 の少なくとも 1 方が窒素原子であるか、又は X^2 及び X^3 が共に窒素原子である請求項 1 乃至 1 0 記載の化合物。

12. 式(I) で表される化合物が、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-1) (4-シアノフェニル) ピリミジン、2-(1-1) (1-イソプロ

15 ピルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピロリジン-3-イルオキシ)-5-(4-カルバモイルフェニル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピロリジン-3-イルオキシ)-5-(4-シアノフェニル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{(3-メチル-1, 2, 4-オキサジアゾ

20 ールー 5 ーイル)フェニル とりミジン、2 ー (1 ーシクロペンチルピペリジン ー 4 ーイルオキシ) -5 ー (4 ーシアノフェニル) ピリジン、2 ー (1 ーシクロプチルピペリジンー4 ーイルオキシ) -5 ー (4 ーシアノフェニル) ピリミジン、2 ー (1 ーシクロヘキシルピペリジンー4 ーイルオキシ) -5 ー (4 ーシアノフェニル) ピリミジン、2 ー (1 ーシクロプロピルピペリジンー4 ーイルオキシ)

25 - 5 - (4 - シアノフェニル) ピリミジン、<math>2 - (1 - エチルピペリジン- 4 -

イルオキシ) -5-(4-シアノフェニル) ピリミジン、2-(1-シクロペン チルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(ピロリジン-1-イルカルボ ニル)フェニル}ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イル オキシ) -5 - {4 - (ジメチルカルバモイル) フェニル} ピリミジン、2 - (1 ーシクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(モルホリン-4 5 ーイルカルボニル)フェニル}ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジ ンー4ーイルオキシ) -5- {4- (フェノキシ) フェニル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- {3-キノリニル} ピリミジン、2 - (1 - シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) - 5 - (5 ーインドリル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオ 10 キシ) -5-(1H-ピリジン-2-オン-1-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジンー4ーイルオキシ)-5-(ピペリジン-2-オンー 1-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(8-キノリニル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-フェニル-4-ヒドロキシピペリジン-1-イル) 15 ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2 ーメトキシピリジンー5ーイル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリ ジン-4-イルオキシ)-5-(4-クロロフェニル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(4-トリフルオロメチル フェニル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) 20 - 5 - (ピリジン - 3 - イル)ピリミジン、2 - (1 - シクロペンチルピペリジ ンー4-イルオキシ)-5-(4-メトキシフェニル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ジペンゾフラン-4-イ ル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5 - (2-シクロペンチルオキシピリジン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シ 25 クロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1H-ピリジン-2-オン . -5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキ シ) -5-(1-シクロペンチル-1H-ピリジン-2-オン-3-イル) ピリ ミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{2-

(ピロリジン-1-イルカルボニル) ピリジン-5-イル} ピリミジン、2-(1 ーシクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-シアノ-5-テニ ル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5 - {4-(モルホリン-3-オン-4-イル)フェニル}ピリミジン、2-(1 ーシクロペンチルピペリジンー4ーイルオキシ) -5- {4-(2-オキサゾリ 5 ジノン-3-イル) フェニル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジ ン-4-イルオキシ)-5-(2-メチルピリジン-5-イル)ピリミジン、2 - (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5- (2-フルオロピ リジン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イ ルオキシ) -5- {4-(1H-ピリジン-2-オン-1-イル) フェニル} ピ 10 リミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4 - (メチルスルフォニル) フェニル) ピリミジン、2- (1-シクロペンチルピ ペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-アセチルフェニル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(4-トリフルオロ メトキシフェニル) ピリミジン、2- (1-シクロペンチルピペリジン-4-イ 15 ルオキシ) -5- {4-(2-ヒドロキシ-2-プロピル) フェニル} ピリミジ ン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(2-エチ ルピリジン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4 ーイルオキシ) -5-(4-シアノフェニル) ピラジン、5-(1-シクロペン チルピペリジン-4-イルオキシ)-2-(4-シアノフェニル) ピリジン、2 20 - (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(4-シアノフェ ニル)ピリダジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピペリジン-1-イルカルボニル)ピリミジン、2-(1-シクロペンチ ルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(ピペリジン-1-イルメチル)フェニ ル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5 25 - (4-フェニルピペラジン-1-イルメチル) ピリミジン、2-(1-シクロ ペンチルピペリジンー4ーイルオキシ)-5-(2-シアノピリミジン-5-イ ル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5 - (1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペン

チルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イル オキシ) -5-(2-ジフルオロメトキシピリジン-4-イル) ピリミジン、2 - (1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-ジフルオロ メチルー1Hーピリジンー2ーオンー4ーイル) ピリミジン、2ー(1ーシクロ 5 ペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{4-(N-メチル-N-メトキ シカルボニルアミノ) フェニル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリ ジン-4-イルオキシ)-5-(1-エチル-1H-ピリジン-2-オン-4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリミジン、2-(1 10 ーシクロペンチルピペリジンー4ーイルオキシ) -5- (1-エチル-1H-ピ リジン-2-オン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジ ンー4ーイルオキシ) -5-(2-メチルイミダゾ[1, 2, a]ピリジン-6-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(2-カルバモイルピリジン-5-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペ 15 ンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2,2-ジフルオロエチル) -1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジン、2-(1-シクロペンチ ルピペリジンー4ーイルオキシ) $-5-\{(1, 2, 4-$ トリアプロ[4, 3, a] ピリジン-7-イル) ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1, 2, 4-トリアゾロ[4, 3、a]ピリジン<math>-6-イル) 20 ピリミジン、2-(1-シクロペンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1 ーメチルー1Hーピリジンー2ーオンー5ーイル) ピリジン、2ー(1ーシクロ ペンチルピペリジンー4ーイルオキシ)-5-(1-ジフルオロメチル-1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリジン -4-イルオキシ)-5-(1-ジフルオロメチル-1H-ピリジン-2-オン 25 -4-イル) ピリミジン、2-(1-シクロブチルピペリジン-4-イルオキシ) -5-(1-メチルー1H-ピリジンー2-オンー5-イル) ピリジン、2-(1-ーシクロプチルピペリジンー4ーイルオキシ)-5-{1-(2-フルオロエチ ル) -1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジン、2-(1-シクロペ

ンチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2-フルオロエチル)-1 H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリミジン、2-(1-イソプロピルピペ リジンー4-イルオキシ)-5-(1-メチル-1H-ピリジン-2-オン-5 ーイル) ピリジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5 - {1-(2-フルオロエチル)-1H-ピリジン-2-オン-5-イル} ピリ 5 ジン、2-(1-シクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2 ーフルオロエトキシー1H-ピリジン-2-オン-5-イル} ピリジン、2-(1 ーシクロプチルピペリジン-4-イルオキシ)-5-{1-(2-フルオロエチ ル) -1H-ピリジン-2-オン-4-イル} ピリジン、2-(1-シクロブチ ルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(3-クロロ-1-メチル-1H-ピリ 10 ジン-2-オン-5-イル) ピリジン、2-(1-シクロブチルピペリジン-4 ーイルオキシ) - 5 - (1 - エチル - 1 H - ピリジン - 2 - オン - 5 - イル) ピ リジン、2-(1-イソプロピルピペリジン-4-イルオキシ)-5-(1-エ チルー1H-ピリジン-2-オン-5-イル) ピリジンである請求項1乃至11 15 に記載の化合物。

- 13. 請求項1乃至12のいずれかに記載の化合物を有効成分とするヒスタミンレセプターH3アンタゴニスト又はインバースアゴニスト。
- 14. 請求項1乃至12のいずれかに記載の化合物を有効成分とするヒスタミンレセプターH3アンタゴニスト。
- 20 15. 請求項1乃至12のいずれかに記載の化合物を有効成分とするヒスタミンレセプターH3インバースアゴニスト。
- 16. 請求項1乃至7のいずれかに記載の化合物を有効成分とする、肥満症、糖尿病、ホルモン分泌異常、高脂血症、痛風、脂肪肝等の代謝系疾患、例えば狭心症、急性・うっ血性心不全、心筋梗塞、環状動脈硬化症、高血圧、腎臓病、睡眠 25 障害や睡眠障害を伴う各種疾患、例えば特発性過眠症、反復性過眠症、真性過眠症、ナルコレプシー、睡眠時周期性四肢運動障害、睡眠時無呼吸症候群、概日リズム障害、慢性疲労症候群、レム睡眠障害、老齢者不眠、夜勤勤労者睡眠不衛生、特発性不眠症、反復性不眠症、真性不眠症、電解質異常等の循環器系疾患、例えば過食症、情動障害、うつ病、不安、癲癇、譫妄、痴呆、統合失調症、注意欠陥・

多動性障害、記憶障害、アルツハイマー氏病、パーキンソン病、睡眠障害、認知障害、運動障害、感覚異常、嗅覚障害、てんかん、モルヒネ耐性、麻薬依存症、アルコール依存症等の中枢及び末梢神経系疾患の予防剤又は治療剤。

17. 一般式 (VI)

$$L_{2} X^{1} O W^{1}$$

$$(VI)$$

5

[式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立してN又はC Hを示し(ただし、 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にC Hとなることはない)、 W^1 は下記式(I-1)

(II-1)

10 (ここにおいて、mは 0 乃至 3 の整数を示し、R 1 は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、シクロアルキルイミノカルボニル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基(ただし、メチル基は除く)、炭素数 3 乃至 9 のシクロアルキル基、アラルキル基又は炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1 又は 2 有する)で表される基、又はRの有する置換基に適宜保護基を導入した基を示す)で表される基を意味するか、或いは

式 (I I I)

(ここにおいて、 m^1 は0 乃至3 の整数を示し、n は0 乃至2 の整数を示す)で表される基を示し、 L_3 は脱離基を示す]で表される化合物と一般式(X_I) Met—— Y^{1p} (X_I)

5 [式中、Metは一般的な有機金属原子を示し、Y1pは、式(IV)

$$\frac{O}{1} L_{1} \stackrel{O}{\longleftarrow} L_{1} \frac{O}{C} L_{1} \stackrel{O}{\longrightarrow} (M)_{1} Q_{1}$$

$$(IV)$$

(ここにおいて、j、k又はlは、それぞれ独立して、0又は1を示し、 L_1 は 炭素数1乃至4の低級アルキレン基又は単結合を示し、Mは酸素原子又は式 (V)

10 (ここにおいて、R º は、炭素数 1 乃至 4 の低級アルキル基を示す)で表される 基を示し、Q 1 は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル 基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原 子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、

低級アルキル基で置換されていてもよい) 及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい) からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素数 3 乃至 9 のシクロアルキル基、フェニル基、5 乃至 6 員のヘテロアリール基、炭素数 3 乃至 8 のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 1 又は 2 有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基、又は 2 の有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した 2 に相応する基を示すか、或いは式 (2 (2 1)

5

10 (ここにおいて、R1及びR2は、同一又は異なって、低級アルキル基又はモノ若しくはジ低級アルキルカルバモイル基を示すか、或いは、R1及びR2は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す)で表される15 基を示すか、又は一Yの有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した一Yに相応する基を示す。]で表される化合物とを触媒存在下、反応させ、一般式(VIII)

$$\begin{array}{c|c} X^1 & O & (CH_2)_m \\ Y^{1p} & X^3 & X^2 & N \\ \hline & (VIII) & & \end{array}$$

[式中、X¹、X²、X³、m、R¹及びY¹p は前記の意味を有する] で表され30 る化合物、あるいは、一般式 (IX)

$$Y^{1p} = X^{1} \longrightarrow O \qquad (CH_{2})_{m1}$$

$$X^{2} \longrightarrow X^{2} \longrightarrow (CH_{2})_{m1}$$

$$(CH_{2})_{n}$$

$$(CH_{2})_{n}$$

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 m^1 、n及び Y^{1p} は前記の意味を有する]で表される化合物とし、所望により保護基を除去することにより、一般式(I-2)

5 [式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、R及びYは前記の意味を有する]で表される化合物、或いは、一般式(I-3)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 m^1 、n及びYは前記の意味を有する]で表される化合物又はその塩の製造法。

10 18. 一般式 (X)

$$\begin{array}{c|c} X^1 & O \\ \hline & X^3 & X^2 \end{array}$$

$$(X)$$

[式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立して、N又はC Hを示し(ただし、 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にC H となることはない)、 W^1 は、下記式(II-1)

(ここにおいて、mは0乃至3の整数を示し、R1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルボニル基及びトリフルオロメチル基からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基(ただし、メチル基は除く)、炭素数3乃至9のシクロアルキル基、アラルキル基又は炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する))で表される基、又はRの有する置換基に適宜保護基を導入した基を意味するか、或いは

式(III)

10

15 (III)

(ここにおいて、 m^1 は 0 乃至 3 の整数を示し、n は 0 乃至 2 の整数を示す)で表される基を示し、M e t は一般的な有機金属原子を示す〕で表される化合物と一般式(X I)

$$L_2 \longrightarrow Y^{1p}$$
 (XI)

20 [式中、L 2 は、脱離基を示し、Y 1p は式 (I V)

$$--(O)_{j} L_{1} - \left(\begin{matrix} O \\ C \end{matrix} \right)_{k} \left(M \right)_{1} Q_{1}$$
(IV)

(ここにおいて、j、k又はlは、それぞれ独立して、0又はlを示し、 L_1 は、炭素数l乃至l0の低級アルキレン基又は単結合を示し、l0以改素原子又は式 l0

(ここにおいて、R º は、炭素数1乃至4の低級アルキル基を示す)で表される 5 基を示し、Q1は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル 基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低 級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、 低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原 子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボ 10 ニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル 基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリ フルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アル カノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキ ル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、 15 低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該 基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選 択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素 数3乃至9のシクロアルキル基、フェニル基、5乃至6員のヘテロアリール基、 炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を 20 1又は2有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基、又はQ₁の有する置 換基に必要に応じて、保護基を導入したQ1 に相応する基を示すか、或いは式(V -1)

10

(ここにおいて、R1及びR2は、同一又は異なって、低級アルキル基又はモノ若しくはジ低級アルキルカルバモイル基を示すか、或いは、R1及びR2は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す)で表される基を示すか、又は一Yの有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した一Yに相応する基を示す。]で表される化合物とを触媒存在下、反応させ、一般式(XII)

$$X^{1}$$
 O $(CH_{2})_{m}$ (XII)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、 R^1 及び Y^{1p} は前記の意味を有する]で表される化合物、或いは、一般式(XIII)

(IIIX)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 m^1 、n及び Y^{1p} は前記の意味を有する]で表され る化合物とし、所望により保護基を除去することにより、一般式(I-2)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m、R及びYは前記の意味を有する]で表される化合物、或いは、一般式(I-3)

[式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、m1、n及びYは前記の意味を有する]で表される化 6 物又はその塩の製造法。

19. 一般式 (XIV)

$$Y^{1p}$$
 X^{1}
 X^{2}
 X^{2}
 (XIV)

[式中、 X^1 、 X^2 又は X^3 は、それぞれ独立してN又はCHを示し(ただし、 X^1 、 X^2 及び X^3 のすべてが同時にCHとなることはない)、 Y^{1p} は、式(I V)

$$--(O)_{j} L_{1} - \begin{pmatrix} O \\ C \end{pmatrix}_{k} \begin{pmatrix} M \end{pmatrix}_{1} Q_{1}$$

$$(IV)$$

(ここにおいて、j、k又はlは、それぞれ独立して、0又はlを示し、 L_1 は 炭素数l乃至l0の低級アルキレン基又は単結合を示し、l0以改素原子又は式 l0

10

15 (ここにおいて、R o は、炭素数 1 乃至 4 の低級アルキル基を示す)で表される基を示し、Q 1 は、シアノ基、ヒドロキシ基、低級アルキル基(該低級アルキル基は、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基で置換されていてもよい)、低級アルコキシ基(該低級アルコキシ基は、ハロゲン原子で置換されていてもよい)、低級アルキルスルフォニル基、シクロ低級アルキルスルフォニル基、ハロゲン原

子、モノ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、ジ低級アルキルアミノカルボニルオキシ基、モノ低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、カルバモイル基、シクロアルキルイミノカルバモイル基、ラクタム環、トリフルオロメチル基、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、アルカノイル基、アルコキシカルボニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)、アルカノイルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)及びアルキルスルフォニルアミノ基(該基中の窒素原子は、低級アルキル基で置換されていてもよい)からなる群より選択される基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分岐の低級アルキル基、炭素数3万至9のシクロアルキル基、フェニル基、5乃至6員のヘテロアリール基、炭素数3万至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、ナフチル基又は縮環ヘテロアリール基、又はQ1の有する置換基に必要に応じて、保護基を導入したQ1に相応する基を示すか、或いは式(V-1)

10

15

(ここにおいて、R1及びR2は、同一又は異なって、低級アルキル基又は炭素数1乃至6の低級アルキルカルバモイル基を示すか、又はR1及びR2は、隣接する窒素原子と一緒になって形成する、3乃至9員のラクタム環、炭素数3乃至8のヘテロ環基(該ヘテロ環基内に、窒素原子若しくは酸素原子を1又は2有する)、5員のヘテロアリール基又は縮環ヘテロアリール基を示す)で表される基を示すか、又は-Yの有する置換基に必要に応じて、保護基を導入した-Yに相応する基を示し、L2は脱離基を示す。]で表される化合物と、一般式(XV)

$$W^1$$
—OH (XV)

[式中、W1 は下記式 (II-p)

(ここにおいて、R 11 は、R 1 又はアミノ保護基を示し、他の記号は前記と同意義を示す)で表される基を示すか、或いは、式(I I I)

5 (ここにおいて、各記号は前記と同意義を示す)で表される基を示す]で表される化合物又はその塩と反応させ、一般式(XVI)

(XVI)

【式中、X¹、X²、X³、Y¹p、m及びR¹¹ は前記の意味を有する]で表される化合物とし、当該化合物とR¹¹ がアミノ基の保護基を有する場合には、当10 該アミノ保護基を除去した後、R¹に相応する前躯体アルデヒド、ケトン若しくは一般式(XVII)

$R^1 \longrightarrow L_2$ (XVII)

15

[式中、各記号は、前記と同意義を示す]で表される化合物とを反応させ、必要に応じて保護基を除去することにより、本発明に係る化合物(I)

$$\begin{array}{c|c}
X & O & (CH_2)_m \\
Y & X^3 & X^2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
X & O & (CH_2)_m \\
N & R
\end{array}$$
(1)

化合物(I) [式中、各記号は前記と同意義を示す] で表される化合物の製造法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/009272

A. CLASSIFI	CATION OF SUBJECT MATTER		2004/009272			
Int.Cl	Int.Cl' C07D401/12, 401/14, 403/12, 405/14, 409/14, 413/14, 487/04					
1	1101101/300, 31/4343, 31/301. Abibi/ib. 3/00 3/04 3/06 3/16					
According to Int	7/00, 9/10, 9/12, 13/12, 19/ ternational Patent Classification (IPC) or to both nation	706, 21/00, 25/00, 25/08	, 25/16,			
B. FIELDS SE		an emperior and i. C				
Minimum docur	nentation searched (classification system followed by c	lassification symbols)				
Int.Cl	C0/D401/00-401/14, $403/00-40$	3/14, 405/00-405/14				
	409/00-409/14, 413/00-413/14 A61P1/00-43/00	, 487/00-487/04, A61K31	/00-31/80,			
	•					
Documentation:	searched other than minimum documentation to the ext	ent that such documents are included in the	e fields searched			
ľ						
Electronic data l	pase consulted during the international search (name of	4.1.	<u>.</u>			
CAplus	(STN), REGISTRY (STN), WPI (DIAL	data base and, where practicable, search te	rms used)			
		·				
C. DOCUMEN	VTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where a	promiete efthe alexander				
A	WO 03/024929 A1 (NOVO NORDIS		Relevant to claim No.			
	27 March, 2003 (27.03.03).		1-19			
İ	& US 2003/0186963 A1 & EP	1430027 A2	·			
	& EP 1434765 A1 & AU	2002328797 A1				
A	WO 02/06223 A1 (ABBOTT LABOR	RATORIES),	1-19			
	l 24 January. 2002 /24 01 02)		. 1 19			
		200173384 A 200108088 A				
	& MX 2002012851 A1	. 200108088 A				
. A	TD 2002 F22412 7 42 1		•			
	JP 2002-523413 A (Ortho-Mcne Inc.),	eil Pharmaceutical	1-19			
	30 July, 2002 (30.07.02).					
	& WO 00/10997 A1 & AU & EP 11079665 A1 & US	9955747 A				
	& US 2002/0207858 A1	6562847 B1				
[S] -		<u> </u>				
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categ "A" document de	ories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered	"T" later document published after the inte	mational filing date or priority			
to be of barn	cular relevance	date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention				
filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"X" document of particular relevance; the ci considered novel or cannot be consid	aimed invention cannot be			
		step when the document is taken alone				
		"Y" document of particular relevance; the claimed invention canno considered to involve an inventive step when the document of the control of the control of the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the claimed invention cannot considered to involve an invention cannot ca				
"P" document published prior to the international filing date but later then		combined with one or more other such or being obvious to a person skilled in the	locuments such combination			
the priority date claimed "&" document member of the same patent family						
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report						
21 October, 2004 (21.10.04) Date of mailing of the international search report 09 November, 2004 (09.11.04)						
Name and mailing	g address of the ISA/	Authorized officer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
oapanes	Japanese Patent Office					
Facsimile No.	Facsimile No. Telephone No.					
form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009272

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	WO 01/60806 A2 (NEUROGEN CORP.), 23 August, 2001 (23.08.01), & AU 200138494 A	1-19
A	WO 01/77101 A1 (ASTRAZENECA AB), 18 October, 2001 (18.10.01), & AU 200146997 A & US 2002/0077337 A1 & EP 1274701 A1 & NO 200204774 A & BR 200109922 A & US 6525070 B2 & KR 2003005264 A & CN 1433411 A & JP 2003-530393 A & US 2004/0006080 A1 & US 2004/0014783 A1 & MX 2002009885 A1	1-19

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/009272

Continuation	οf	A.	CLAS	SIFICAT	'ION	OF	SUBJECT	MATT	'ER
(Internation	nal	Pa	tent	Classi	fica	tio	n (TPC))		

Int.Cl⁷ 25/18, 25/20, 25/22, 25/24, 25/28, 25/30, 25/32, 25/36, 43/00

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC)

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (January 2004)

報告 国際出願番号 PCT/JP2004/009272 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl⁷ C07D401/12, 401/14, 403/12, 405/14, 409/14, 413/14, 487/04, A61K31/506, 31/4545, 31/501, A61P1/16, 3/00, 3/04, 3/06, 3/10, 7/00, 9/10, 9/12, 13/12, 19/06, 21/00, 25/00, 25/08, 25/16, 25/18, 25/20, 25/22, 25/24, 25/28, 25/30, 25/32, 25/36, 43/00 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl⁷ C07D401/00-401/14, 403/00-403/14, 405/00-405/14, 409/00-409/14, 413/00-413/14, 487/00-487/04, A61K31/00-31/80, A61P1/00-43/00 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAplus (STN), REGISTRY (STN), WPI (DIALOG) 関連すると認められる文献 引用文献の カテゴリー* 関連する 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 Α WO 03/024929 A1 (NOVO NORDISK A/S) 2003.03.27, 1 - 19& US 2003/0186963 A1 & EP 1430027 A2 & EP 1434765 A1 & AU 2002328797 A1 WO 02/06223 A1 (ABBOTT LABORATORIES) 2002. 01. 24, Α 1 - 19& JP 2004-509076 A & AU 200173384 A & EP 1301480 A1 & BR 200108088 A & MX 2002012851 A1 区欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 21.10.2004 09.11.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員)・ 4 C 9736 日本国特許庁 (ISA/JP) 荒 木 英則 郵便番号100-8915

電話番号 03-3581-1101

内線 3450

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

 	14日	国际山顕番号 PCT/JP20	004/009272
C (続き) .	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する領所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-523413 A(オーソーマクニール・ファーマシューチカル 2002.07.30, & WO 00/10997 A1 & AU 998 & EP 11079665 A1 & US 6562847 B1 & US	ル・インコーホ゜レーテツト゛) 55747 A	1-19
A	WO 01/60806 A2 (NEUROGEN CORPORATION) & AU 200138494 A & NO 200203869 A & E & US 2003/0018035 A1 & CZ 200202739 A & CN 1400970 A & KR 2003031886 A & ZA & JP 2004-500383 A & HU 200301573 A2 & BR 20008363 A	EP 1255740 A2 A3 & SK 200201154 A3 A 200206103 A	1-19
A	WO 01/77101 A1 (ASTRAZENECA AB) 2001. 1 & AU 200146997 A & US 2002/0077337 A1 & NO 200204774 A & BR 200109922 A & U & KR 2003005264 A & CN 1433411 A & JF & US 2004/0006080 A1 & US 2004/001478 & ZA 200207700 A	L & EP 1274701 A1 JS 6525070 B2 P 2003-530393 A	1-19
		,	